อิทธิพลของสัดส่วนการเติมไนโอเบียม และแทนทาลัม ในชั้นนำอิเล็กตรอนต่อ ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์



ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 อิทธิพลของสัดส่วนการเติมไนโอเบียม และแทนทาลัม ในชั้นนำอิเล็กตรอนต่อ ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์



ศุ<mark>ภกิตติ์ นิ</mark>ลขาว

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์ของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

## อิทธิพลของสัดส่วนการเติมไนโอเบียม และแทนทาลัม ในชั้นนำอิเล็กตรอนต่อ ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

ศุภกิตติ์ นิลขาว

วิทยานิพนธ์นี้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์ของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน

พิจารณาเห็นชอบโดย	อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	
	( <mark>รองศาสตราจารย์ ดร.อัคริน</mark> ทร์ อินทนิเวศน์)
	วันที่พ.ศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	2 <u>0</u> 2°
	(ผู้ช่วยศา <mark>สตรา</mark> จารย์ ดร.สราวุธ <mark>ี</mark> พลวงษ์ศรี)
	วันที่เดือนพ.ศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	
	(ผู้ช่วยศาสตราจา <mark>รย์ ดร.จุฑาภ</mark> รณ์ ชนะถาวร)
	วันที่พ.ศ
ประธ <mark>านอาจารย์ผู้รับผิดช</mark> อบหลักสูตร	
	(ผู้ช่วยศาสตรา <mark>จารย์</mark> ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์)
	วันที่พ.ศ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการรับรองแล้ว	
	(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)
	รองอธิการบดี

วันที่.....พ.ศ. .....

ชื่อเรื่อง	อิทธิพลของสัดส่วนการเติมไนโอเบียม และแทนทาลัม ในชั้นนำ
	อิเล็กตรอนต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์
ชื่อผู้เขียน	นายศุภกิตติ์ นิลขาว
ชื่อปริญญา	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์

#### บทคัดย่อ

เซลล์แสงอาทิ<mark>ต</mark>ย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ (PSCs) ได้รับการพัฒนาและเป็นที่สนใจของกลุ่ม ้นักวิจัยมากขึ้นโ<mark>ดย</mark>มีความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพ และก<mark>า</mark>รพัฒนาเสถียรภาพของเซลล์ ้แสงอาทิตย์ <mark>สำ</mark>หรับในงานวิจัยนี้ทางผู้วิจัยได้เลือ<mark>ก</mark>แนวทางในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์ ์ แสงอาทิต<mark>ย์</mark>แบบเพอร์รอฟสไ<mark>กต์ที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์</mark> (TiO<sub>2</sub>) เป็นวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน (ETLs) ้ด้วยการ<mark>เ</mark>ติมร่วมไอออนธ<mark>าตุโลหะ</mark>อย่างไนโอเบียม (Nb<sup>5+</sup>) แ<mark>ละ</mark>แทนทาลัม (Ta<sup>5+</sup>) โดยที่กระบวนการ ้สร้างเซ<mark>ลล์แสงอาทิตย์นี้จะทำที่อุณห</mark>ภูมิทั<mark>้งหมด</mark>ของกระ<mark>บวนก</mark>ารที่ไม่เกิน 1<mark>5</mark>0°C ซึ่งถือว่าเป็น ้อุณหภูมิที่ต่ำ นอกจาก<mark>นั้นกา</mark>รสร้างเซลล์แสงอาทิตย์นี้ใช้วิธีการหมุนเคลือบซึ่งเป็นวิธีที่ทำได้ง่าย และต้น<mark>ทุนต่ำ ในการสร้างเซลล์ได้ทำการศึกษา</mark>ผลของการเติมไนโอเบียม และแ<mark>ท</mark>นทาลัมที่สัดส่วน 5%Nb และ 5%Ta สำหรับการเติมแบบปกติ นอกจากนั้นยังทำการเติมสารทั้งสองชนิดร่วมที่สัดส่วน 3%Nb:2<mark>%</mark>Ta และ 2<mark>%</mark>Nb:3%Ta โดยจะทำการเปรียบเทียบกับเซลล์อ้างอิงที่ใช้ Pure-TiO<sub>2</sub> จากการศึกษาพบว่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่สัดส่วน 3%Nb:2%Ta มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ 11.05% ซึ่งมากกว่าเซ<mark>ลล์อ้</mark>างอิง ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียง 9.71% นอกจากนั้นพบว่าการเติมไนโอเบียม และแทนทาลัมสามารถช่วยในกระบวนการหมุนเคลือบวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการเติมร่วมของไนโอเบียมและแทนทาลัมยังลุดช่องว่างระดับพลังงงานให้เหมาะสม ลดข้อบกพร่องบริเวณรอยต่อระหว่างชั้นนำอิเล็กตรอนและเพอร์รอฟสไกต์ได้ และยังสามารถเพิ่ม การถ่ายโอนประจุผ่านชั้นนำอิเล็กตรอนให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ทำการจำลอง การนำเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ไปใช้งานจริงเป็นเวลา 1 ปี พบว่าสามารถ ผลิตไฟฟ้าได้ถึง 234.25 MWh/year

้ คำสำคัญ : เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์, การเติมร่วม, ไนโอเบียม, แทนทาลัม

Title	EFFECT OF DOPING RATIO OF NIOBIUM AND
	TANTALUM IN THE ELECTON TRANSPORTING
	LAYER UPON THE EFFICIENCY OF PEROVSKITE
	SOLAR CELL
Author	Mr. SUPAKIT NILKHAO
Degree	Master of Engineering in Renewable Energy
	Engineering
Advisory Committee Chairperson	Associate Professor Dr. Akarin Intaniwet

#### ABSTRACT

Perovskite solar cells (PSCs) have garnered significant interest among researchers due to their potential to offer high efficiency at a low cost. In this study, the focus is on optimizing the efficiency of PSCs using titanium dioxide (TiO<sub>2</sub>) as electron transport layers (ETLs) by co-doping niobium (Nb<sup>5+</sup>) and tantalum (Ta<sup>5+</sup>) metal ions. The solar cell fabrication process takes place at a low temperature, not exceeding 150°C. Additionally, the fabrication of these solar cells uses a simple and cost-effective spin-coating method. The researchers investigated the effect of adding 5% Nb and 5% Ta to the cells, as well as co-doping 3% Nb:2% Ta and 2% Nb:3% Ta with Pure-TiO<sub>2</sub> used as the reference proportion. The results showed that solar cells with 3% Nb:2% Ta achieved the highest efficiency of 11.05%, which was higher than that of Pure-TiO<sub>2</sub> solar cells, which only achieved an efficiency of 9.71%. The addition of Nb and Ta helped to improve the ETLs material, and co-doping of these metals optimized the energy gap. This process can reduce defects at the junction between the ETLs and the perovskite and enhance charge transfer through the ETLs. In addition, the researchers simulated the operation of the PSCs for one year, which resulted in an estimated energy production of 234.25 MWh/year of electricity.

Keywords : PSCs, Titanium dioxide, Co-Doped, Low-Temperature, Nb and Ta

#### กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มิอาจสำเร็จลุล่วงได้ดี ถ้ามิได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้อุปการะหลาย ท่าน ทางผู้วิจัยทราบถึงความกรุณาอย่างสูงจึงขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนอันประกอบไปด้วย

โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตทางด้านพลังงานทดแทนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้ ทำการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับชั้นบัณฑิตศึกษาและงบประมาณสนับสนุบงานวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษาในการดำเนินงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ห้องปฏิบัติการเซลล์แสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เรือนคำ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือ รวมถึง คำปรึกษาและความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างสูง รวมถึงกลุ่มเจ้าหน้าที่นักวิจัย ดร.ชวลิต ภู่มณี น.ส.วร พรหม พัสธรธัชกร น.ส.ณัฐชา คำบุญเกิด และอีกหลายท่าน ที่ให้ความรู้และความช่วยเหลือเป็นอย่างดี โดยตลอด

ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์ ที่ได้สละเวลาให้ความกรุณาเป็นที่ปรึกษา หลักของงานวิจัยนี้ นอกจากนั้นท่านยังได้ให้คำแนะนำคำปรึกษา แนวคิดความรู้มากมายในการ ดำเนินงานวิจัยอันเป็นประโยชน์อย่างมากต่องานวิจัย นอกจากนั้นยังมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ พลวงษ์ศรี และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร ที่ได้คอยมอบคำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับงานวิจัยนี้เพื่อให้งานวิจัยนี้สำเร็จราบรื่นมาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกๆ ท่านโดยรอบที่คอยรับฟัง ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาพร้อมให้คำปรึกษามา เป็นอย่างดีและให้การสนับสนุนสม่ำเสมอมาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ศุภกิตติ์ นิลขาว

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ค
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	٩
กิตติกรรมประกาศ	ຈ
สารบัญ	ຊ
สารบัญตาราง	សូ
สารบัญภาพ	ຢູ
บทที่ 1 บทน้ำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์	6
1.3 ขอบเขตการศึกษา	6
1.4 ป <mark>ร</mark> ะโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	7
บทที่ 2 ทฤษฎีและการตรวจสอบเอกสาร	8
2.1. วัสดุเพอร์รอฟสไกต์	8
2.2. เซลล์แสงอาทิตย์	9
2.2.1 เซลล์แสงอาทิตย์	9
2.2.2 หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์	9
2.3. เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์	10
2.3.1 โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์	
2.4. สมบัติพื้นฐานของไนโอเบียม และแทนทาลัม	12
2.5. สมบัติพื้นฐานของไทเทเนียมไดออกไซด์	13
2.6. เทคนิคการเคลือบฟิล์มบางเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์	14

2.6.1 เทคนิคการหมุนเคลือบ	. 14
2.6.2 เทคนิคการเคลือบด้วยไอระเหย	. 16
2.6.3 เทคนิคการสปัตเตอริง	. 17
2.7. การตรวจวิเคราะห์เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์	. 17
2.7.1 การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์	. 18
2.7.2 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์	. 19
2.7.3 การวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์	. 20
2.7.4 การวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพ <sub>ื</sub> อร์รอฟสไกต์	. 21
2.8. ตรวจสอบเอกสาร	. 23
บทที่ 3 วัส <mark>ดุ</mark> อุปกรณ์ แล <mark>ะวิธีดำเนิน</mark> งานวิจัย	. 42
3.1 สารเคมี	. 42
3.2 วัสดุ และอุปกรณ์	. 45
3.3 วิ <mark>ธี</mark> ดำเนินการ	. 47
3.4 กา <mark>ร</mark> สร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์	. 49
3.4.1 <mark>การเตรียมกร</mark> ะจกเคลือบสารนำไฟฟ้า	. 49
3.4.2 การสร้างฟิล์มชั้นนำอิเล็กตรอน	. 50
3.4.2.1 การสังเคราะห์วัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน	. 50
3.4.2.2 การสร้างชั้นฟิล์มวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน	. 52
3.4.3 การสร้างชั้นเพอร์รอฟสไกต์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์	. 52
3.4.3.1 การเตรียมสารละลายเพอร์รอฟสไกต์	. 52
3.4.3.2 การเคลือบวัสดุเพอร์รอฟสไกต์	. 53
3.4.4 การสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์	. 54
3.4.5 การสร้างวัสดุชั้นนำโฮล	. 54
3.4.6 การสร้างขั้วนำไฟฟ้าด้านหน้าด้วยฟิล์มคาร์บอน	. 54

3.5 การวิเคราะห์คุณสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์	. 55
3.5.1 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของฟิล์มวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน	. 55
3.5.2 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์	. 55
บทที่ 4 ผลและวิเคราะห์ผลการวิจัย	. 56
4.1 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการเจือร่วมของไนโอเบียมและ แทนทาลัมในชั้นนำอิเล็กตรอนที่เป็นไทเทเนียมไดออกไซด์	. 56
4.1.1 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดและค่าความหนาแน่น กระแสไฟฟ้าลัดวงจรของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์ <mark>รอฟส</mark> ไกต์ (J-V curve)	. 56
4.1.2 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าของวัสดุจ่ นำอิเล็กตรอน (J-V <mark>cha</mark> racteristics)	ชั้น . 59
4.2 กา <mark>รวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่มีการเจือร่ว ข<mark>องไนโอเบียมแล<mark>ะแทน</mark>ทาลัมในชั้นนำอิเล็กตรอนที่เป็นไทเทเนียมไดออกไซ<mark>ด์</mark></mark></mark>	ม . 61
4.2.1 วิเคราะห์โ <mark>ครงสร้า</mark> งผลึก <mark>ด้ว</mark> ยการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD)	.61
4.2.2 วิเคราะห์ลักษณะสัณฐานของฟิล์มเพอร์รอฟสไกต์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบ ส่องกรา <mark>ด</mark> (SEM)	JU . 62
4.2.2.1 การวิเคราะห์พื้นผิวฟิล์มเพอร์รอฟสไกต์	. 62
4.2.2.2 ภาพตัดขวางของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์	. 64
4.3 การวิเคราะห์คุณสมบัติแสงของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่มีการเจือร่วมของ	
ไนโอเบียมและแทนทาลัมในชั้นนำอิเล็กตรอนที่เป็นไทเทเนียมไดออกไซด์	.66
4.3.1 วิเคราะห์คุณสมบัติแสงด้วยเทคนิค UV-Visible spectroscopy	. 66
4.3.2 วิเคราะห์คุณสมบัติแสงด้วย Photoluminescence	. 69
4.4 ผลผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์	. 70
บทที่ 5 สรุปผลงานวิจัย	.73
5.1 สรุปผลงานวิจัย	.73
5.2 ข้อเสนอแนะ	.74

ภาคผนวก ก ตัวอย่างการคำนวณ	75
ภาคผนวก ข ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่	83
บรรณานุกรม	91
ประวัติผู้วิจัย	97



# สารบัญตาราง

หน้า
ตารางที่ 1 สมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่สัดส่วนการเติมต่างๆ
ตารางที่ 2 สมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่มีวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนเป็น
Ta-Doped TiO <sub>2</sub> 25
ตารางที่ 3 ข้อมูลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ระหว่าง Undoped TiO <sub>2</sub> กับ 3%Nb-
Doped TiO <sub>2</sub> 27
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่มีวัสดุชั้นนำ
อิเล็กตรอนได้ <mark>แก่</mark> TiO <sub>2</sub> , SnO <sub>2</sub> และ TiO <sub>2</sub> -SnO <sub>2</sub> 29
ตารางที่ 5 <mark>ส</mark> มบัติทางไฟฟ้าขอ <mark>งเซลล์</mark> แสงอาทิ <mark>ตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่มีวัสดุชั้นน</mark> ำอิเล็กตรอนเป็น
Mg-TiO <sub>2</sub> ที่ปริมาณการเติมต่างๆ
ตารางที <mark>่ 6 ข้อมูลจากกา<mark>รวิเครา</mark>ะห์สมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แส<mark>งอาท</mark>ิตย์แบบเพอร์ร<mark>อ</mark>ฟสไกต์35</mark>
ตารางที่ 7 แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์
ตารางที่ 8 สารเคมี
ตารางที่ 9 วัสดุและอุปกรณ์
ตารางที่ 10 คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์
ตารางที่ 11 ค่าความต้านทางกระแสไฟฟ้าของวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน
ตารางที่ 12 ข้อมูลมุม 2Theta ของระนาบ (101)
ตารางที่ 13 เส้นผ่านศูนย์กลางเกรนของวัสดุเพอร์รอฟสไกต์
ตารางที่ 14 ระดับช่องว่างพลังงานของวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน
ตารางที่ 15 ผลผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์72

## สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 การจำแนกประเภทตามเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์	2
ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทต่างๆ	3
ภาพที่ 3 โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์	4
ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงระดับพลังงานของวัสดุเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์	5
ภาพที่ 5 โครงสร้างโมเลกุลวัสดุเพอร์รอฟสไกต์	8
ภาพที่ 6 การเกิดพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์	
ภาพที่ 7 โค <mark>ร</mark> งสร้างของเซลล์แ <mark>สงอาทิ</mark> ตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์	12
ภาพที่ 8 <mark>ลักษณะโครงสร้างผลึกแบบ Body-center</mark> Cubic	12
ภาพที่ 9 <mark>ลักษณะโครงสร้างผลึกแบบออ</mark> ร์โทร <mark>อ</mark> มบิก	13
ภาพที่ 10 การหมุนเคลือบแบบจังหวะเดียว	15
ภาพที่ 11 (a) การหมุนเคลือบแบบสองจังหวะด้วยวิธีการหยด 2 ครั้ง และ (b) การหมุนเคล็	้อบแบบ
สองจังหวะด้วยการหยดแล้วแซ่สารละลาย	16
ภาพที่ 12 เทคนิคการเคลือบฟิล์มบางด้วยไอระเหย	16
ภาพที่ 13 กระบวนการเคลือบด้วยเทคนิคการสปัตเตอริง	17
ภาพที่ 14 เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์	
ภาพที่ 15 เครื่องวิเคราะห์ผิววัสดุด้วยรังสีเอ็กซ์	19
ภาพที่ 16 (a) กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดและ (b) ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตร	้อน แบบ
ส่องกราด	
ภาพที่ 17 เครื่องตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสง	20
ภาพที่ 18 วงจรสมมูลเซลล์แสงอาทิตย์	21
ภาพที่ 19 ตัวอย่างแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้า	22

ภาพที่ 20 ภาพกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบ เพอร์	
รอฟสไกต์23	5
ภาพที่ 21 แสดงโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์	ŀ
ภาพที่ 22 แสดงขั้นตอนการเครียมสารละลายสำหรับชั้นนำอิเล็กตรอนในเซลล์แสงอาทิตย์แบบ เพอร์	
รอฟสไกต์	)
ภาพที่ 23 แผนภาพ J-V Curve ของการเติมในโอเบียมในชั้นนำอิเล็กตรอนของเซลล์แสงอาทิตย์26	)
ภาพที่ 24 ภาพจาก AFM แสดงให้เห็นถึงความขรุขระของพื้นผิวชั้นนำอิเล็กตรอนเมื่อ (a) Undoped	,
ถาพที่ 25 แยนกาพ I-V Curves ระหว่าง SpO ถึง 0.5%Nb-SpO ของเตลล์แสงอาทิตย์แนน เพอร์	
รอฟสไกต์	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ภาพที่ 26 โครงสร้างเซลล์แ <mark>สงอาทิตย์แบบเพอร์รอ</mark> ฟสไกต์ที่มีชั้นอิเล็กตรอนเป็น TiO <sub>2</sub> -SnO <sub>2</sub>	}
ภาพที่ 2 <mark>7</mark> ระดับชั้นพลังง <mark>านขอ</mark> งวัสด <mark>ุ</mark> ชั้นนำอิเล็กตรอนได้แก่ Ti <mark>O<sub>2</sub> SnO</mark> <sub>2</sub> และ TiO <sub>2</sub> -SnO <sub>2</sub>	)
ภาพที่ 28 โครงสร้างเซล <mark>ล์แสงอ</mark> าทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่ผ่านการเตรียมสารละลายวัสดุชั้นนำ อิเล็กตรอนด้วยเทคนิค Low temperature process	)
ภาพที่ 29 <mark>ผ</mark> ลวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีวัสดุชั้นนำอิเล็กตร <mark>อ</mark> นที่ผ่านการ	
ปรับปรุงด้วยการเติมสารประกอบได้แก่ (a,e) TiO <sub>2</sub> , (b,f) TiO <sub>2</sub> :TOPD, (c,g) TiO <sub>2</sub> :TOPD/C <sub>60</sub> -ETA	
และ (d,h) TiO <sub>2</sub> :TOPD/PC <sub>60</sub> BM	
ภาพที่ 30 โครงสร้า <mark>งเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่มีวัสดุชั้นนำอิเ</mark> ล็กตรอนเป็น Mg-TiO <sub>2</sub> 32	)
ภาพที่ 31 แผนภาพแสดงผลวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์32	)
ภาพที่ 32 (a) โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ (b) แผนภาพระดับพลังงานของเซลล์ แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์	5
ภาพที่ 33 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างกระแสกับแรงดันไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบ เพอร์	
รอฟสไกต์ที่ใช้ชั้นนำอิเล็กตรอนเป็น (a) SC-TiO <sub>2</sub> และ (b) TO-TiO <sub>2</sub>	ŀ
ภาพที่ 34 ลักษณะพื้นผิวชั้นนำอิเล็กตรอนของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์จากกล้อง	
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน	)

ภาพที่ 35 แผนภาพแสดงสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนเป็น Nb-	26
doped IIO <sub>2</sub>	36
ภาพที่ 36 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของ 0%, 0.5%, 1%, 2.5% และ 5% Al-TiO <sub>2</sub>	. 37
ภาพที่ 37 แผนภาพการวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าของแซลล์แสงอาทิตย์ (a) แบบสีย้อมไวแสง และ	;
(b) แบบเพอร์รอฟสไกต์	. 38
ภาพที่ 38 แผนภาพแสดงวิธีการดำเนินงานวิจัย	. 48
ภาพที่ 39 กระจกเคลือบสารนำไฟฟ้า (FTO) ที่ผ่านการทำความสะอาด	49
ภาพที่ 40 โครงสร้างกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้า	50
ภาพที่ 41 สารละลาย NbCl5 และ TaCl5	50
ภาพที่ 42 ส <mark>า</mark> รละลาย B จากการสังเคร <sup>า</sup> ะห์วัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน	51
ภาพที่ 43 วัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน TiO <sub>2</sub> Nanoparticles	. 51
ภาพที่ 4 <mark>4 โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผ่านการหนุนเค</mark> ลือบวัส <mark>ดุชั้นน</mark> ำอิเล็กตรอน	52
ภาพที่ 4 <mark>5 สารละลายวัสดุเพอ</mark> ร์รอฟสไกต์	53
ภาพที่ 4 <mark>6 โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผ่านการหนุนเค</mark> ลือบวัสดุชั้นเพอร์รอฟสไกต <mark>์</mark>	. 53
ภาพที่ 47 โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์	. 54
ภาพที่ 48 เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์	. 55
ภาพที่ 49 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้า	. 57
ภาพที่ 50 คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์	. 58
ภาพที่ 51 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าของฟิล์มวัส ชั้นนำอิเล็กตรอน	1ମ୍ବ 60
ภาพที่ 52 (a) ผล XRD ของวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนที่มุม 2Theta ตั้งแต่ 10°-80° (b) ผล XRD ที่	
ระนาบ (101)	. 62
ภาพที่ 53 ภาพถ่ายพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (a) Pure-TiO <sub>2</sub> , (b) 5%	Nb
Doped-TiO <sub>2</sub> , (c) 3%Nb:2%Ta Co-doped TiO <sub>2</sub> , (d) 2%Nb:3%Ta Co-doped TiO <sub>2</sub> $\mathfrak{uar}(e)$	
5%Ta Doped-TiO <sub>2</sub>	. 64

ภาพที่ 54 ภาพตัดขวางถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (a-b)Pure-TiO <sub>2</sub> และ	(c-
d) 3%Nb:2%Ta Co-doped TiO <sub>2</sub>	66
ภาพที่ 55 (a) คุณสมบัติการส่องผ่านแสง (b) คุณสมบัติการดูดกลืนแสง ของชั้นฟิล์มวัสดุนำ	
อิเล็กตรอน FTO/ETLs	67
ภาพที่ 56 Tauc's plot ของวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน	68
ภาพที่ 57 การวิเคราะห์คุณสมบัติแสงด้วยเทคนิค Photoluminescence	69
ภาพที่ 58 ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth	70
ภาพที่ 59 ผลผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์	71



## บทที่ 1 บทนำ

#### 1.1 ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กำลังได้รับความนิยมและได้รับการสนับสนุนจาก ภาครัฐเป็นอย่างมาก นโยบายในการพัฒนาระบบผลิตกำลังไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงาน ทางเลือกจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพ.ศ.2561-2580 (AEDP2018) ซึ่งมี เป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพิ่ม ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนร่วมการผลิตไฟฟ้าเดิมให้เพียงพอต่อความต้องการโดยให้มี สัดส่วนจากแผน AEDP2015 เดิม 10.04% ของความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดเป็น 34.23% ในปี พ.ศ.2580 โดยแบ่งออกเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน 9,290 MW และพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่น ลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2,725 MW ภายในปีพ.ศ.2580 (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2562) ดังนั้นพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์นับเป็นที่น่าสนใจอย่างมากในปัจจุบัน ในการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า เซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมี หน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง

แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หลายเซลล์เซื่อมต่อกัน ที่สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์และสามารถเปลี่ยนออกมาเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงได้ ซึ่งจะสามารถนำไฟฟ้าที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปกักเก็บหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ใน ปัจจุบันเทคโนโลยีการเซลล์แสงอาทิตย์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท โดยถูกแบ่งออกจากวัสดุ ดูดซับแสง ดังภาพที่ 1 (Ibn-Mohammed et al., 2017) ซึ่งประกอบไปด้วยเทคโนโลยีการสร้าง เซลล์แสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอน โดยจะแบ่งแยกออกไปเป็นแบบโครงสร้างแบบผลึกเดี่ยว ผลีกรวม และแบบฟิล์มบาง ประเภทที่สองจะเป็นเทคโนโลยีในกลุ่มที่ผลิตมาจากสารกึ่งตัวนำที่ไม่ใช่ชิลิกอนซึ่ง จะมีสมบัติเด่นในเรื่องความบางของตัวเซลล์ แต่มีข้อเสียในเรื่องประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลง พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าที่ด้อยกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตจากผลึกซิลิกอน เทคโนโลยี ประเภทที่สามเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่เน้นพัฒนาต่อยอดจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางด้วยวัสดุ ดูดซับแสง ซึ่งได้รับความสนใจ และถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ แบบสีย้อมไวแสง (Dye Sensitized Solar Cells) (Qin et al., 2023) เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ แบบสารอินทรีย์ (Organic Solar Cells) (Sun et al., 2023) และเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ แบบสารอินทรีย์ (Organic Solar Cells) (Sun et al., 2023) และเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์





ในปี ค.ศ. 2010 ได้มีการรายงานถึงประสิทธิภาพจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่ สามารถทำได้ถึง 3.8% (Kojima et al., 2009) ภายหลังจากการรายงาน เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์ รอฟสไกต์จึงเป็นที่น่าสนใจ จึงมีการพัฒนาในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงพลังงาน แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี ค.ศ.2021 ได้มีการพัฒนาให้เซลล์แสงอาทิตย์แบบ เพอร์รอฟสไกต์ให้มีประสิทธิภาพสูงถึง 21.7% (Ma et al., 2020) แสดงดังภาพที่ 2 เหตุที่เซลล์ แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ได้รับความสนใจและพัฒนาอย่างรวดเร็ว อาจเป็นเพราะสารเพอร์ รอฟสไกต์มีมากกว่า 100 ชนิด จึงมีความน่าสนใจและค้นคว้าเพื่อพัฒนาอีกมากมาย และด้วยสมบัติ ของสารกึ่งตัวนำทำให้สารที่มีโครงสร้างเพอร์รอฟสไกต์มีค่าการดูดชับแสงที่ดีในความหนาที่น้อยกว่า เซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอน และด้วยเทคโนโลยีในการผลิตที่สามารถทำให้เซลล์แสงอาทิตย์แบบ เพอร์รอฟสไกต์ผลิตขึ้นมาได้ง่ายขึ้น เนื่องจากความบางของเซลล์จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับ หลากหลายประเภทงานพื้นผิวต่างๆ เช่น พื้นผิวอาคาร พื้นผิวยานพาหนะที่ต้องการน้ำหนักที่เบา และมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าแบบซิลิกอน จึงได้รับความนิยมและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว



ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทต่างๆ

ที่มา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Best\_Research-Cell\_Efficiencies.png

เซลล์แสงอาทิตย์เพอร์รอฟสไกต์มีลักษณะเป็นเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางที่มีลักษณะ โครงสร้างเป็นชั้น ๆ ซึ่งแต่ละชั้นมีหน้าที่แตกต่างกัน ได้แก่ ชั้นขั้วนำประจุลบ (Upper Electrode) ทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าของตัวเซลล์แสงอาทิตย์ ชั้นนำอิเล็กตรอน (Electron transporting layer) ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอิเล็กตรอนเพื่อผ่านไปยังขั้วนำประจุลบโดยชั้นนี้จะมีคุณสมบัติสกัดกั้นโฮล ไม่ให้เคลื่อนที่ผ่าน ชั้นเพอร์รอฟสไกต์ (Perovskite layer) ทำหน้าที่เป็นชั้นสารกึ่งตัวนำดูดกลืน พลังงานแสงอาทิตย์และสร้างคู่อิเล็กตรอน-โฮลขึ้นมา ชั้นนำโฮล (Hole Transporting Layer) ทำหน้าที่ตรงกันข้ามกับชั้นนำอิเล็กตรอนโดยชั้นนี้จะยอมให้โฮลเคลื่อนผ่าน แต่จะไม่ยอมให้ อิเล็กตรอนเคลื่อนผ่าน สุดท้ายคือชั้นขั้วนำประจุบวก (Back Electrode) ทำหน้าที่เพื่อให้ประจุบวก ไหลผ่านออกจากตัวเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อให้ครบวงจรแสดงดังภาพที่ 3





ที่มา : https://doi.org/10.1021/acsami.6b13362

ในด้านการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับหลาย ปัจจัย เช่น ช่องว่างระดับพลังงานของสารเพอร์รอฟสไกต์ ช่องว่างระดับพลังงานของวัสดุที่นำมาทำ เป็นชั้นนำอิเล็กตรอนและโฮล ซึ่งมีผลต่อการถ่ายเทอิเล็กตรอนอิสระและโฮล รวมถึงคุณภาพของ รอยต่อชั้นวัสดุในแต่ละชั้นภายในโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ ทั้งหมดนี้มีผลต่อประสิทธิภาพการแปลง พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาถึงแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของ เซลล์แสงอาทิตย์เพอร์รอฟสไกต์จะพบว่ามีอยู่หลายแนวทางด้วยกัน เช่น แนวทางในการพัฒนาผ่าน การเพิ่มความสามารถในการดูดกลืนแสงอาทิตย์ เพื่อที่จะทำให้ได้ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ถ่ายเท ไปยังสารกึ่งตัวนำสำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุด โดยในแนวทางนี้สามารถทำได้หลายวิธีเช่น การปรับปรุงสารเพอร์รอฟสไกต์ดูดกลืนแสงด้วยการปรับเปลี่ยนอะตอมในโครงสร้างเพอร์รอฟสไกต์ โดยนิยมทำการเปลี่ยนโมเลกุลของตำแหน่ง B-side เพื่อสร้างช่องว่างระดับพลังงานที่เหมาะสม ทำให้ ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น (Xu et al., 2017) การปรับปรุงชั้นนำอิเล็กตรอนด้วย



ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงระดับพลังงานของวัสดุเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ ที่มา : https://doi.org/10.3390/en9110861

การเติมโล<mark>ห</mark>ะทรานซิชันหมู่ 5 <mark>เพื่อให้</mark>อิเล็กต<mark>รอนอิสระ และยังมีผลต่อช่องว่างระดับพลังงานของชั้นนำ</mark> ้อิเล็กตรอ<mark>นทำให้เกิดรอยต่อระดับพลังง</mark>านที่เหมาะสมง่ายต่อ<mark>การ</mark>เคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ เป็น ผลให้ปร<mark>ะ</mark>สิทธิภาพของ<mark>เซล</mark>ล์แสงอา<mark>ทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์เพิ่มขึ้น (Song et al.,</mark> 2017) และการ ้ปรับปรุ<mark>ง</mark>พื้นผิวของชั้นเ<mark>พอร์รอ</mark>ฟสไกต์ด้วยการปรับปรุงขั้นต<mark>อนก</mark>ารเคลือบเพื่อล<mark>ด</mark>ช่องว่างบริเวณ รอยต่อข<mark>อ</mark>งชั้นวัสดุให้น้อยที่สุด (Shi et al., 2017) เป็นต้นวิธีการปรับปรุงชั้นนำอิเล็กตรอนเพื่อเพิ่ม ้ประสิทธิ<mark>ภาพของเซล</mark>ล์แสงอาทิตย์เป็นที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถเพิ่มประสิ<mark>ทธิภาพของเซลล์</mark> แสงอาทิตย์<mark>ได้ในต้นทุนที่ไ</mark>ม่สูงมากนัก จากการศึกษาได้มีการนำโลหะจากสารปร<mark>ะ</mark>กอบโลหะคลอไรด์ เช่น ในโอเบียมจากในโอเบียมคลอไรด์ (NbCl<sub>5</sub>) แทนทาลัมจากแทนทาลัมคลอไรด์ (TaCl<sub>5</sub>) ดีบุก (SnCl₄) และทั้งสเตน (WCl<sub>6</sub>) เป็นต้น เติมในชั้นวัสดุนำอิเล็กตรอนเช่น TiO₂, SnO₂ และ ZnO เป็นต้นส่งผลให้ประสิทธิภาพของเซลล์เพิ่มขึ้น (Liang et al., 2017) จากการศึกษาการเติม สารประกอบเข้าไปในชั้นนำอิเล็กตรอนพบมีเพียงการเติมแบบเติมเพียงชนิดเดียว (Ren et al., 2017) และยังพบกรณีการเติมสารประกอบแบบเติมคู่ (Co-doped) ไปยังชั้นนำอิเล็กตรอนน้อยมาก ทั้งนี้ยัง ้มีสารประกอบจำนวนมากที่สามารถเติมไปในชั้นนำอิเล็กตรอนและทำให้ช่องว่าระดับพลังงานของ ้ วัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนดังกล่าวเปลี่ยนแปลง ย่อมมีผลโดยตรงกับประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ ้ดังนั้นการเติมสารประกอบแบบเติมคู่จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการเติมสารประกอบในชั้นนำ อิเล็กตรอน

สำหรับในงานวิจัยนี้จะทำการพัฒนาชั้นนำอิเล็กตรอนโดยใช้การเติมสารประกอบโลหะคลอ ไรด์แบบเติมร่วม (Co-Doped) ในชั้นนำอิเล็กตรอนที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO<sub>2</sub>) เป็นวัสดุชั้นนำ อิเล็กตรอน จากการศึกษางานวิจัย (Song et al., 2017) และ (Ranjan et al., 2018) ้ที่ได้ทำการศึกษาผลการเติมไนโอเบียม (Nb<sup>5+</sup>) และแทนทาลัม (Ta<sup>5+</sup>) ในไทเทเนียมไดออกไซด์บริเวณ ้ชั้นนำอิเล็กตรอนพบว่าสารที่เติมลงไปส่งผลให้ประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็น พลังงานไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้น และสามารถลดการเกิดฮิสเทอรีซิสลง เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ใช้สาร TiO2 ที่ไม่ผ่านการเติมสารใด จากการค้นหาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ารายงานการ สร้างชั้นนำอิเล็กตรอนของเซลล์แสงอาทิตย์เพอร์รอฟสไกต์ที่นำสารทั้ง 2 ชนิดมาทำการเติมพร้อมกัน โดยเป็นสัดส่วนต่อกันยังไม่ได้รับความสนใจมากนักและการเติมไอออนโลหะไปในชั้นนำอิเล็กตรอน สามารถเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่ผ่านของอิเล็กตรอนได้ดี ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจ สร้างชั้นนำอิเล็กตรอนจากการเติมไอออนของไนโอเบียมและแทนทาลัมโดยมีสัดส่วนต่อกัน ซึ่ง สารประกอบโลหะคลอไรด์ทั้ง 2 ชนิดจะถูกนำมาผ่านกระบวนการให้เหลือเพียงอะตอมโลหะของธาตุ ทั้ง 2 ชนิด โดยโลหะทั้ง 2 ชนิดสามารถแทนที่ในโครงสร้างของไทเทเนียมได้เนื่องจากมีรัศมีไอออนที่ ใกล้เคียงกันใน<mark>โ</mark>ครงสร้างของ TiO<sub>2</sub> ซึ่งเป็นวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนบ<mark>น</mark>เซลล์แสงอาทิตย์แบบ เพอร์รอฟสไกต์โครงสร้างธร<mark>รมดา</mark> (Normal structure) ที่มี FTO เป็นขั้วไฟฟ้าด้านหน้ามี Cs<sub>0.17</sub>FA<sub>0.83</sub>Pb(I<sub>0.83</sub>Br<sub>0.17</sub>)<sub>3</sub> <mark>เป็นวัสดุ</mark>เพอร์รอฟสไกต์ และมีชั้น<mark>น</mark>ำโฮลเป็น Spiro-OMeTAD ซึ่งมีระดับ พลังงาน<mark>ที่เหมาะสมกัน (Elumalai et a</mark>l., 2016) เปรียบเท<mark>ียบได้</mark>จากแผนภาพค<mark>ว</mark>ามสัมพันธ์ระดับ พลังงาน (ภาพที่ 4) ทำใ<mark>ห้คาดก</mark>ารค<mark>วามเป็นไปได้ของก</mark>ารสร้างเ<mark>ซลล์แ</mark>สงอาทิตย์แบบเ<mark>พ</mark>อร์รอฟสไกต์ ที่ มีประสิท<mark>ธิ</mark>ภาพสูงได้

#### 1.2 วัตถุป<mark>ระสงค์</mark>

 เพื่อศึกษาสัดส่วนการเติมธาตุโลหะไนโอเบียม และแทนทาลัม ในชั้นนำอิเล็กตรอนที่มีผล ต่อสมบัติทางกายภาพและทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

#### 1.3 ขอบเขตการศึกษา

 สร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ในระดับห้องปฏิบัติการ โดยใช้โครงสร้างเซลล์ แบบปกติ (Normal structure) ขนาด 2.0x2.5 cm<sup>2</sup>

2. ใช้เทคนิคการสร้างชั้นนำอิเล็กตรอน ชั้นเพอร์รอฟสไกต์ และชั้นนำโฮลด้วยเทคนิคการ หมุนเคลือบ spin coating

3. ใช้การเติมไอออนของธาตุทรานซิชันไนโอเบียมและแทนทาลัม สำหรับสร้างเป็นชั้นนำ
อิเล็กตรอนจากไทเทเนียมไดออกไซด์

4. เตรียมอนุภาคนาโนของ Nb-TiO<sub>2</sub> Ta-TiO<sub>2</sub> และ Nb:Ta-TiO<sub>2</sub> จากสารละลายคลอไรด์ ได้แก่ NbCl<sub>5</sub> และ TaCl<sub>5</sub>

5. ปรับสัดส่วนการเติมระหว่าง NbCl5 และ TaCl5 กับ TiO5 ไม่น้อยกว่า 5 สัดส่วนการเติม

6. ตรวจสอบโครงสร้างผลึก และชนิดวัสดุของชั้นนำอิเล็กตรอน ด้วยเครื่องวิเคราะห์การ เลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction)

7. ตรวจสอบโครงสร้างทางกายภาพ ลักษณะสัณฐานวิทยา และภาพตัดขวางของเซลล์ แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ เพื่อดูความหนาแต่ละชั้นของตัวเซลล์ ด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบส่อง กราด (Scanning electron microscopy)

8. ตรวจสอบคุณการดูดกลืนแสงของชั้นฟิล์มเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ด้วย เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Visible spectrophotometer)

 9. ทำการทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ภายใต้แสงเทียม ที่สภาวะแวดล้อมมาตรฐาน

#### 1.4 ประโยชน์<mark>ที่ค</mark>าดว่าจะได้รับ

1. <mark>ท</mark>ราบถึงกระบวนก<mark>ารผลิตแ</mark>ละหลักการทำงานขอ</mark>งเซลล์แสงอาทิตย์แ<mark>บ</mark>บเพอร์รอฟสไกต์

 สามารถพัฒนาประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์จากการปรับปรุงชั้นนำ อิเล็กตรอนด้วยการเติมโลหะแบบ 2 ชนิด ได้แก่ ไนโอเบียม และแทนทาลัม โดยเติมแบบสัดส่วนต่อ กันได้

UNIVERS

## บทที่ 2 ทฤษฎีและการตรวจสอบเอกสาร

### ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

## 2.1. วัสดุเพอร์รอฟสไกต์

วัสดุเพอร์รอฟสไกต์ (Perovskite) คือวัสดุที่เป็นสารประกอบระหว่างตะกั่วที่เป็นสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ ซึ่งมีสูตรโครงสร้างแบบกว้าง ๆ ลักษณะของโครสร้างแบบเพอร์รอฟสไกต์มีพื้นฐาน มาจากหน่วยเซลล์แบบ cubic closed packing สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบสูตรโครงสร้าง ABX<sub>3</sub> จะบอกธาตุที่อยู่ในตำแหน่งนั้น โดยที่ตำแหน่ง A คือสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ที่มีประจุบวก ซึ่งมีหน้าที่สามารถดุลประจุในโมเลกุลให้สมดุลได้ ตำแหน่ง B คือตำแหน่งของสารตัวนำมีประจุบวก และตำแหน่ง X จะแทนที่โมเลกุลที่มีประจุลบภาพที่ 5 เป็นต้น



<mark>ภาพที่</mark> 5 โครงสร้างโมเลกุลวัสดุเพอร์รอฟสไกต์

ที่มา : https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/EE/C5EE02194D

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สามารถสังเคราะห์วัสดุเพอร์รอฟสไกต์ขึ้นมาได้มากกว่า 100 ชนิด ในด้านพลังงานได้มีการนำวัสดุเพอร์รอฟสไกต์นี้มาผลิตเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ เพราะด้วยสมบัติของ การดูดกลืนแสงที่ดี สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้ง่าย สามารถปรับแต่งระดับพลังงานของวัสดุซึ่งเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ จึงได้ถูกนำมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดอย่าง กว้างขวาง

#### 2.2. เซลล์แสงอาทิตย์

#### 2.2.1 เซลล์แสงอาทิตย์

เซลล์แสงอาทิตย์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็น พลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดมาผ่านกระบวนการสังเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตตอบสนองต่อเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และทันทีที่แสงตกกระทบบนเซลล์ แสงอาทิตย์ รังสีของแสงที่มีพลังงานของอนุภาคคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเรียกว่า โฟตอน จะถ่ายโอน พลังงานให้กับประจุอิเล็กตรอนและโฮลในสารกึ่งตัวนำ เมื่ออิเล็กตรอนและโฮลมีพลังงานเพียงพอที่จะ เคลื่อนที่ได้อิสระ ทำให้อิเล็กตรอนและโฮลอิสระเคลื่อนที่ เมื่อครบวงจรจะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ของไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า มากที่สุดในช่วงกลางวัน ซึ่งเหมาะสมในการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาลดปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ในช่วงกลางวัน

#### 2.2<mark>.</mark>2 หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์

การทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ คือการใช้สมบัติวัสดุเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็น กระแสไฟฟ้าได้โดยตรง แสงซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีพลังงานมากระทบกับสารกึ่งตัวนำจะทำให้ เกิดการถ่ายทอดพลังงานกันระหว่างพลังงานจากแสงอาทิตย์จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของ กระแสไฟฟ้า (อิเล็กตรอน) ขึ้นในสารกึ่งตัวนำเรียกปรากฏการณ์ดังกล่าวว่า โฟโตโวตาอิก (Photovoltaic Effect) กระแสไฟฟ้าดังกล่าวสามารถนำไปใช้งานได้ในรูปไฟฟ้ากระแสตรง สารกึ่งตัวนำในเซลล์แสงอาทิตย์จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น (N-Type) เป็นสารที่สามารถนำอิเล็กตรอนได้ และสารกึ่งตัวนำชนิดพี (P-Type) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำ โฮล เมื่อนำสารกึ่งตัวนำทั้ง 2 ชนิดนี้มาเชื่อมต่อกันทำให้เกิดรอยต่อระหว่างสารกึ่งตัวชนิดพีและสาร กึ่งตัวนำชนิดเอ็น (P-N Junction) เมื่อได้รับการกระตุ้นจากพลังงานแสงอาทิตย์มากเพียงพอที่จะทำ ให้เกิดการสร้างคู่อิเล็กตรอนและโฮล ซึ่งต่อมาจะถูกแยกให้เนอิสระจากกันโดยใช้สนามไฟฟ้าจาก รอยต่อพี – เอ็น อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ผ่านชั้นเอ็นไปยังขั้วไฟฟ้าด้านหน้าและโฮลเคลื่อนผ่านชั้นพีไป ยังขั้วไฟฟ้าด้านหลัง เมื่อทำการเชื่อมต่อขั้วให้ครบวงจรจะเกิดการไหลของกระแสไฟฟ้า แสดง ดังภาพที่ 6



ภาพที่ 6 การเกิดพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์

ที่มา : http://www.diy-solarcell.com

#### 2.3. เซลล์แ<mark>สงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟ</mark>สไกต์

เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ (Perovskite Solar Cells) ถูกสร้างขึ้นจากสารกึ่ง ตัวนำอินทรีย์แบบหนึ่งที่มีสมบัติการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดี และมีสมบัติที่ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิ สูงขึ้น เพราะฉะนั้นเป็นผลทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น จึงได้มีก<mark>า</mark>รนำมาทำเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง

#### 2.3.1 โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

เมื่อทำการแบ่งแยกเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ตามโครงสร้างของเซลล์จะสามารถ แบ่งออกได้ 2 โครงสร้าง แสดงดังภาพที่ 7 ได้แก่

1) โครงสร้างแบบธรรมดา (Normal Structure) มีส่วนประกอบดังนี้

- กระจกเคลือบสารนำไฟฟ้า (Back electrode, Cathod) ทำหน้าที่เป็นขั้วทางไฟฟ้าทำจาก FTO หรือ ITO เป็นต้น

- วัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน (Electron transporting layer, ETL) ทำหน้าที่เป็นชั้นสารกึ่งตัวนำ ชนิดเอ็น ซึ่งสามารถเลือกผ่านได้เฉพาะอิเล็กตรอนอิสระจากชั้นเพอร์รอฟสไกต์ และยังเป็นชั้นที่ ป้องกันการการสัมผัสกันระหว่างขั้วตัวนำและชั้นเพอร์รอฟสไกต์ โดยใช้สาร TiO<sub>2</sub> SnO<sub>2</sub> และ ZnO นำมาทำชั้นนำอิเล็กตรอน

- วัสดุขั้นเพอร์รอฟสไกต์ (Perovskite layer) ทำหน้าที่เป็นสารกึ่งตัวนำที่มีความสามารถใน การดูดกลืนพลังงานแสง และสร้างคู่อิเล็กตรอนและโฮลขึ้น โดยทำมาจาก MAPbl<sub>3</sub> FAPbl<sub>3</sub> MAPbBr<sub>3</sub> หรือ MASn<sub>3</sub>l<sub>3</sub> - วัสดุชั้นนำโฮล (Hole transporting layer, HTL) ทำหน้าที่เป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพี ที่สามารถเลือกผ่านได้เฉพาะโฮลอิสระที่ถูกสร้างจากชั้นเพอร์รอฟสไกต์ และยังเป็นตัวกลางที่นำโฮล ไปยังขั้วทางไฟฟ้า โดยทำมาจากสาร Spiro-OMeTAD P3HT หรือ PTAA เป็นต้น

ขั้วไฟฟ้าด้านหน้า (Front electrode) เป็นด้านที่รับพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นขั้วโลหะที่รับ
เฉพาะไอออนบวกที่ได้เกิดกระแสโฮลอิสระภายในเซลล์แสงอาทิตย์ ก่อเป็นวงจรกระแสไฟฟ้า
โดยสมบูรณ์นิยมใช้ อะลูมิเนียม เงิน นิกเกิล หรือ ทองคำ ในการสร้างขั้วไฟฟ้า

เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์โครงสร้างแบบธรรมดานี้ มีข้อดีในด้านการ ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ดี แต่มีข้อด้อยในเรื่องความ เสถียรในการสร้างพลังงานไฟฟ้าของเซลล์

2) โครงสร้างแบบกลับ (Inverted Structure) มีส่วนประกอบดังนี้

- กระจ<sup>ุ</sup>กเคลือบสารนำไฟฟ้า เป็นกระจุก (Glass) ที่ทำการเคลือบด้วยโลหะนำไฟฟ้า ขั้วแอโนด (Anode) ทำหน้าที่รั<mark>บไออ</mark>อนบวกที่ได้จากโฮลอิสระ

 วัสดุชั้นนำโฮล ทำหน้าที่เป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพี ที่สามารถเลือกผ่านได้เฉพาะโฮลอิสระที่ถูก สร้างจากชั้นเพอร์รอฟสไกต์ และยังเป็นตัวกลางที่นำโฮลไปยังยังขั้วทางไฟฟ้า

- วัสดุชั้นเพอร์ร<mark>อฟสไก</mark>ต์ ทำหน้าที่เป็นสารกึ่งตัวนำที่มีความสามารถในการดูดกลืนพลังงาน แสง และปลดปล่อยคู่อิเล็กตรอนและโฮลอิสระ

- วัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน ทำหน้าที่เป็นชั้นสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น ซึ่งสามารถเลือกผ่านได้เฉพาะ
อิเล็กตรอนอิสระจากชั้นเพอร์รอฟสไกต์ และยังเป็นชั้นที่ป้องกันการการสัมผัสกันระหว่างขั้วตัวนำ
และชั้นเพอร์รอฟสไกต์

ขั้วไฟฟ้าด้านหน้า เป็นฝั่งที่รับพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นขั้วโลหะที่รับเฉพาะไอออนลบที่ได้
เกิดกระแสอิเล็กตรอนอิสระภายในเซลล์แสงอาทิตย์ รวมเป็นวงจรกระแสไฟฟ้าโดยสมบูรณ์

เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์โครงสร้างแบบกลับนี้ อาจจะให้ประสิทธิภาพในการ เปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ไม่ดีมากนักเมื่อเทียบกับแบบธรรมดา แต่มีจุดเด่นความเสถียรในการสร้างพลังงานไฟฟ้าของเซลล์ที่ดีกว่าแบบธรรมดา



ภาพที่ 7 โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

## 2.4. สมบัติพื้นฐานของในโอเบียม และแทนทาลัม

ในโอเบียม (Niobium) จัดอยู่ในกลุ่มธาตุโลหะทรานซิชัน มีสัญลักษณ์คือ Nb มีเลขอะตอม คือ 41 มีลักษณะเป็นของแข็งสีเทา มันวาว มีลักษณะการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ (Khan et al.) 4d<sup>4</sup>,  $5s^1$  มีความหนาแน่น 8.57 g/cm<sup>3</sup> มีค่าความต้านทานไฟฟ้า 152 n $\Omega$ ·m ที่อุณหภูมิ 0°C มีโครงสร้าง ผลึกแบบ Body-center Cubic ดังภาพที่ 8 และมีรัศมีไอออนของ Nb<sup>5+</sup> ประมาณ 0.64 Å ในการ นำมาประยุกต์ใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพ อร์รอฟสไกต์ โดยการนำไนโอเบียมเติมร่วมกับวัสดุชั้นนำ อิเล็กตรอน TiO<sub>2</sub> ทำให้มีแถบช่องว่างพลังงานประมาณ 2.83 eV (Liang et al., 2017) ซึ่งเหมาะสม กับการดูดกลืนพลังงานสเปกตรัมของแสงอาทิตย์ และมีสมบัติการนำไฟฟ้าแบบสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น (N-Type) จึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับชั้นนำอิเล็กตรอนของเซลล์แสงอาทิตย์แบบ เพอร์รอฟสไกต์



ภาพที่ 8 ลักษณะโครงสร้างผลึกแบบ Body-center Cubic ที่มา : https://www.e-education.psu.edu/matse81/node/2132

แทนทาลัม (Tantalum) เป็นธาตุโลหะทรานซิชัน มีเลขอะตอมที่ 73 มีสัญลักษณ์คือ Ta มี สถานะเป็นของแข็งลักษณะ สีน้ำเงินเทา มีความแข็งและเหนียว ทนต่อการกัดกร่อน และไม่ทำ ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 150°C มีโครงสร้างผลึกแบบออร์โทรอมบิก ดังภาพที่ 9 มีความหนาแน่น ประมาณ 16.69 g/cm<sup>3</sup> มีค่าความต้านทานไฟฟ้าประมาณ 131 nΩ·m ที่อุณหภูมิ 20°C มีรัศมี ไอออนของ Ta<sup>5+</sup> ประมาณ 0.64 Å แทนทาลัมเมื่อทำการเติมร่วมกับวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน TiO<sub>2</sub> ทำ ให้มีแถบช่องว่างพลังงานประมาณ 3.47 eV (Ranjan et al., 2018) ซึ่งมีความเหมาะสมกับการ นำไปใช้เป็นวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนในเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์โครงสร้างแบบปกติ เนื่อง ด้วยแทนทาลัมมีสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำที่ดี จึงมีการนำไปประยุกต์ใช้ในหลายด้านทั้งทางการแพทย์ ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์โฟโตโวตาอิก เป็นต้น



ภาพที่ 9 ลักษณะโครงสร้างผลึกแบบออร์โทรอมบิก ที่มา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orthorhombic-face-centered.svg

## 2.5. สมบัติพื้นฐานของไทเทเนียมไดออกไซด์

ไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide:TiO<sub>2</sub>) ถือเป็นสารประกอบของโลหะไทเทเนียมซึ่ง สามารถพบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ โดยทั่วไปไทเทเนียมไดออกไซด์ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอย่าง กว้างขว้างอาทิ อุตสาหกรรมสีทาภายนอกอาคาร อุตสาหกรรมเครื่องสำอางเนื่องจากคุณสมบัติที่ สามารถหักเหและสะท้อนรังสียูวีที่เป็นพิษต่อผิวหนังได้ดี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการผลิตตัว เก็บประจุ และอุสาหกรรมวัสดุประเภทสารกึ่งตัวนำเพื่อผลิตไฟฟ้าเช่น เซลล์แสงอาทิตย์ ไทเทเนียมได ออกไซด์จะสามารถแบ่งตามโครงสร้างผลึกออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบรูไทล์ (Rutile) ไทเทเนียมได้ออกไซด์ทั่วไปมักพบในรูปแบบนี้ ซึ่งจะมีโครงสร้างแบบเททระโกนัล (Tetragonal) ซึ่งไทเทเนียมไดออกไซด์รูปแบบนี้จะมีความเสถียรสูงมาก มีความหนาแน่นประมาณ 4.250 g/cm<sup>3</sup> และมีช่องว่าพลังงาน (E<sub>g</sub>) ประมาณ 3.1 eV (Linsebigler et al., 1995) ถัดมาเป็นรูปแบบอนาเทส (Anatase) ซึ่งจะพบได้น้อยรองลงมาจากแบบรูไทล์ โดยมีโครงสร้างแบบเททระโกนัล เมื่อได้รับความ ร้อนมากกว่า 915°C จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นรูไทล์ โดยมีความหนาแน่นประมาณ 3.894 g/cm<sup>3</sup> และ ช่องว่างพลังงาน (E<sub>g</sub>) ประมาณ 3.3 eV สุดท้ายคือรูปแบบที่พบได้น้อยที่สุดคือ บรูคไคท์ (Brookite) ซึ่งจะมีโครงสร้างแบบออร์โทรอมบิก (Orthorhombic) สามารถเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อแปรเปลี่ยนเป็น รูปแบบรูไทล์ได้เมื่อได้รับความร้อนที่ 750°C

สำหรับการพัฒนาอนุภาคระดับนาโนของวัสดุ TiO<sub>2</sub> ในปัจจุบันได้มีการศึกษาอย่างก้าวขวาง เพื่อพัฒนาวัสดุ TiO<sub>2</sub> เพื่อตอบสนองต่อการทำมาใช้งานในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่นวัตกรรม ในการลดขนาดอนุภาคของ TiO<sub>2</sub> ให้มีขนาดเล็กลง การพัฒนาของกระบวนการ วิธีการสังเคราะห์ก็ถูก คิดค้นขึ้นมากมายหลากหลายวิธีเช่น การสังเคราะห์ด้วยกระบวนการ Sol-Gel การสังเคราะห์ด้วยไอ ระเหยเคมี (Chemical Vapor Deposition) เป็นต้น (Chen and Mao, 2007) การพัฒนาที่ก้าวหน้า ทำให้เกิดนวัตกรรม เทคโนโลยีมากมายรวมถึงเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เนื่องจากไทเทเนียมไดออกไซด์มีคุณสมบัติทางแสงที่สามารถดูดกลืนแสงยูวีค่อนข้างสูงและมีช่องว่าง ระดับพลังงานประมาณ 3.0 eV ซึ่งเหมาะสมในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ ประกอบกับ ไทเทเนียมไดออกไซด์มีความเสถียร ไม่เป็นพิษ และมีต้นทุนที่ต่ำ จึงทำให้เป็นตัวเลือกในการนำมา พัฒนา

#### 2.6. เทคนิคการเคลือบฟิล์มบางเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

ในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเฟอรอฟสไกต์จากฟิล์มบางระดับห้องปฏิบัติการนั้น สามารถสร้างขึ้นได้จากหลายเทคนิคการเตรียม ซึ่งในแต่ละเทคนิคย่อมได้มาซึ่งเซลล์แสงอาทิตย์แบบ เพอร์รอฟสไกต์ โดยการเคลือบเพื่อสร้างชั้นฟิล์มบางนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น การหมุนเคลือบ การเคลือบด้วยไอระเหย และการสปัตเตอริง เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 2.6.1 เทคนิคการหมุนเคลือบ

เทคนิคการเคลือบฟิล์มบางแบบหมุนเคลือบ (Spin coating) เป็นเทคนิคการเคลือบฟิล์มบาง ที่ได้รับความนิยมมากในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ เพราะด้วยกระบวนการที่ง่าย สามารถกำหนด ความหนาของชั้นฟิล์มบางได้ และค่อนข้างมีความสม่ำเสมอของพื้นผิวฟิล์มบาง แต่เทคนิคนี้ก็มี ข้อกำหนดคือ สารเคลือบผิวต้องอยู่ในรูปของเหลวเท่านั้น จึงสามารถหมุนเคลือบไปบนพื้นผิวชิ้นงาน ได้ อีกทั้งปริมาณสารเคลือบที่ใช้ในการเคลือบเป็นปริมาณมาก เพราะในขณะทำการหมุนสาร ของเหลวจะหลุดออกไปนอกชิ้นงานเป็นปริมาณมาก (Chen et al., 2018) โดยเทคนิคการหมุน เคลือบได้ถูกแบบออกเป็น 2 แบบ คือ 1) การหมุนเคลือบแบบจังหวะเดียว

การสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ด้วยการหมุนเคลือบแบบจังหวะเดียว (One-step spin-coating method, OSM) อย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นในหัวข้อเทคนิคการหมุนเคลือบ ว่าการเคลือบแบบหมุนเคลือบจะทำได้จากสสารที่เป็นของเหลวเท่านั้น การหมุนเคลือบแบบจังหวะ เดียวจะทำการหมุนเคลือบจากสารละลายที่ทำการเตรียมไว้สำหรับทำการเคลือบ จากนั้นทำการหมุน เคลือบตามที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นนำไปให้ความร้อนเพื่อก่อเป็นชั้นฟิล์มบาง แสดงดังภาพที่ 10



ที่มา : https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ra/c8ra00384

2) การหมุนเคลือ<mark>บแบบสองจังหว</mark>ะ

การหมุนเคลือบแบบสองจังหวะ (Double step or deposition method, DSM) จะถูก แบ่งออกเป็น 2 วิธี ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการหมุนเคลือบแบบจังหวะเดียว โดยมีความแตกต่างคือ ขั้นตอนการใส่สารละลายเคลือบ การเคลือบแบบสองจังหวะจะใส่สารละลาย 2 ครั้ง วิธีแรกทำได้โดย ครั้งแรกให้หยดสารละลายชนิดที่ 1 แล้วทำการหมุนเคลือบ ต่อมาทำการหยดสารละลายชนิดที่ 2 จากนั้นทำการหมุนเคลือบ เมื่อทำการหมุนเคลือบแล้วให้นำชิ้นงานที่ผ่านการหมุนเคลือบสำเร็จแล้ว นำไปให้ความร้อนเพื่อนสร้างชั้นฟิล์มบาง แสดงดังภาพที่ 11 (a) และวิธีที่สอง ทำได้โดยการหยด สารละลายชนิดที่ 1 แล้วทำการหมุนเคลือบ จากนั้นให้นำไปแช่ในสารละลายชนิดที่ 2 จากนั้นนำไปให้ ความร้อนเพื่อสร้างชั้นฟิล์มบาง แสดงดังภาพที่ 11 (b)



ภาพที่ 11 (a) การหมุนเคลือบแบบสองจังหวะด้วยวิธีการหยด 2 ครั้ง และ (b) การหมุนเคลือบแบบ สองจังหวะด้วยการหยุดแล้วแช่สารละลาย

ที่มา : https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ra/c8ra00384j

#### 2.6.2 เทคนิคการเคลือบด้วยไอระเหย

การเคลือบสารละลายด้วยการใช้ไอระเหย (Vapor deposition, VD) (ภาพที่ 12) จากสาร นำเคลือบโดยอาศัยหลักการระเหยเป็นไอของสารระเหยขึ้นไปควบแน่นบริเวณวัตถุเป้าหมาย การ ระเหยสามารถสร้างได้จากการใช้พลังงานกระตุ้นสารนำเคลือบที่มีสถานะเป็นของแข็ง แหล่งพลังงาน ที่ใช้ในการกระตุ้นสามารถใช้เป็นพลังงานจากรังสีเอ็กซ์ ความร้อน หรือเลเซอร์ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้ โมเลกุลของสารนำเคลือบสลายพันธะภายใน และระเหยเป็นไอสารเคลือบระเหยไปยึดติดบริเวณที่ ต้องการเคลือบ วิธีการเคลือบแบบนี้มีข้อดีที่สามารถความคุมความเรียบของพื้นผิว และปริมาณไอที่ จะนำไปเคลือบได้ แต่ด้วยการใช้งานต้องใช้เครื่องมือที่มีความเฉพาะและต้นทุนในการสร้างชั้นฟิล์มสูง จึงไม่เป็นที่นิยมมาก



ภาพที่ 12 เทคนิคการเคลือบฟิล์มบางด้วยไอระเหย

ที่มา : https://doi.org/10.1155/2018/8148072

#### 2.6.3 เทคนิคการสปัตเตอริง

การเคลือบผิววัสดุด้วยเทคนิคการเคลือบแบบสปัตเตอริง (Sputtering) จะมีความคล้ายกับ การสร้างชั้นฟิล์มบางด้วยวิธีการเคลือบด้วยไอระเหย โดยจะอาศัยการเคลื่อนที่ของไอออนที่มีพลังงาน และมีความเร่งเข้าไปกระทบกับอะตอมเป้าหมาย ซึ่งเป็นของแข็งจนทำให้เกิดการกระเจิงออกของ อะตอมเป้าหมายทำให้ไอออนพุ่งชนสูญเสียพลังงานและเข้าแทนที่อะตอมเป้าหมายที่หลุดออกไป เมื่ออะตอมเป้าหมายที่ได้รับพลังงานจากไอออนที่เข้าชนเกิดการกระเจิงออกไปก่อตัวบนผิววัสดุที่ ต้องการเคลือบ โดยการเคลือนที่ของอะตอมเป้าหมายที่หลุดออกมาจะถูกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าควบคุม ทิศทางเคลื่อนที่แสดงดังภาพที่ 13 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอะตอมดังกล่าวจะเข้าไปก่อตัวที่ผิววัสดุนั้น การเคลือบด้วยเทคนิคการสปัตเตอริงทั้งหมดต้องทำในสภาวะแวดล้อมสุญญากาศที่มีความดันไม่เกิน 1 μbar ฟิล์มที่ได้จากเทคนิคการสปัตเตอริงจะมีผิวที่ราบเรียบ ทำให้เป็นที่นิยมในการสร้างเซลล์ แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์



ภาพที่ 13 กระบวนการเคลือบด้วยเทคนิคการสปัตเตอริง

ที่มา : http://www.vtsun.com/index.php?option=com\_content&view=article&id=10&Ite mid=9&lang=th

#### 2.7. การตรวจวิเคราะห์เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

ในการทดลองวิจัยเพื่อพัฒนาจำเป็นต้องมีการตรวจวิเคราะห์วัดผลของตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อ ประเมินประสิทธิภาพ และคุณภาพของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไว้ศึกษาถึงข้อดีและข้อด้อยของการพัฒนา ในการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ก็เช่นกัน การตรวจวัดจะมีทั้งด้านกายภาพ และประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ โดยผ่านการวิเคราะห์ในสมบัติต่างๆ ของเซลล์ เช่น สมบัติใน การดูดกลืนแสง สมบัติทางไฟฟ้า ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ของเซลล์ ลักษณะทางกายภาพทั้งด้านโครงสร้างผลึกของเซลล์ และด้านโครงสร้างทางจุลภาคของ เซลล์แสงอาทิตย์ ผลการศึกษาเหล่านี้จะสามารถชี้วัดถึงข้อดีและข้อด้อยของเซลล์ได้

### 2.7.1 การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

ในการตรวจสอบโครงสร้างผลึกของเซลล์ และการตรวจสอบถึงชนิดวัสดุฟิล์มบางที่ทำการ เคลือบบนเซลล์สามารถทำได้ 2 วิธีได้แก่

1) เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์

การวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffractometer, XRD) เครื่องมีลักษณะดัง ภาพที่ 14 เป็นเทคนิคการนำรังสีเอ็กซ์มาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์และระบุถึงชนิดของสารประกอบ โครงสร้างผลึกของสารประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่างทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์จะอาศัยการยิงรังสีเอ็กซ์ไปกระทบกับตัวอย่างสาร ภายหลังการกระทบ ระหว่างรังสีเอ็กซ์กับอะตอมของสารประกอบจะเกิดการสะท้อนที่มุมที่แตกต่างกัน โดยจะมีหัวรับรังสี เอ็กซ์ (Detector) ที่ได้จากการสะท้อน ทำให้ทราบถึงองค์ประกอบสารประกอบ ลักษณะโครงสร้าง ผลึก ปริมาณความเป็นผลึก ขนาดของผลึกของชิ้นงาน สามารถตรวจวัดได้ถึงระดับนาโนเมตร จาก การวิเคราะห์เรายังสามารถหาอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสารได้ การวิเคราะห์การ เลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์จึงเป็นที่นิยมในการตรวจวัดชิ้นงาน



ภาพที่ 14 เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ ที่มา : งานบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (ประเทศไทย)

2) เครื่องวิเคราะห์ผิววัสดุ

เครื่องวิเคราะห์ผิววัสดุ เป็นการใช้สมบัติของรังสีเอ็กซ์ในการวิเคราะห์วัสดุที่เป็นทั้ง สารประกอบอินทรีย์ อนินทรีย์ หรือสสารสถานะของแข็งอื่นๆ โดยเทคนิคการวิเคราะห์ผิววัสดุจาก รังสีเอ็กซ์ (X-ray Photoelectron spectroscopy) นี้ทำให้ทราบถึงสมบัติทางเคมีที่ระดับพื้นผิวของ วัสดุทั้ง ชนิดและธาตุองค์ประกอบ โครงสร้างทางเคมี พันธะทางเคมี และสภาพทางเคมีของผิววัสดุที่ เปลี่ยนไปภายหลังการถูกระตุ้นด้วยความร้อน สารเคมี ฯลฯ เป็นต้น โดยมีลักษณะเครื่องมือแสดงดัง ภาพที่ 15



ที่มา : http<mark>s://www.rese</mark>archgate.net/figure/Kratos-AXIS-Ultra-DLD-spectrometer

### 2.7.2 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นการวิเคราะห์เพื่อศึกษาสภาพพื้นผิว ขั้นฟิล์มบางภายหลังทำการเคลือบ ทั้งในด้านความสม่ำเสมอของฟิล์มบาง และความหนาของชั้นฟิล์ม บาง เป็นต้น การทดลองสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscopy, SEM) มีลักษณะแสดงดังภาพที่ 16 (a) โดยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนจะอาศัยหลักการสะท้อนกลับของอิเล็กเมื่อตกกระทบลงบนพื้นผิววัสดุ ซึ่งจะมีตัวรับรังสี อิเล็กตรอนที่ตกกระทบ และเก็บข้อมูลออกมาในรูปความหนาแน่นอิเล็กตรอนที่ตกกระทบในแต่ละ ส่วนพื้นที่ แล้วนำมาสร้างเป็นข้อมูลภาพแสดงให้เห็นออกมาดังภาพที่ 16 (b) การสังเกตสภาวะพื้นผิว ด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราดมีข้อดี คือภาพที่เห็นได้จะมีความละเอียดและชัดเจน มีกำลังขยาย สูงถึง 500,000 เท่า และมีการเตรียมชิ้นงานเพื่อใช้ในการตรวจไม่ยุ่งยากมากนัก



ภาพที่ 16 (a) กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดและ (b) ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราด

ที่มา : งานบริการเครื่องมื<mark>อ</mark>วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (ประเทศไทย)

#### 2.7.3 การวิเคราะห์การดูดกลีนแสงของเซ<mark>ล</mark>ล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

เซลล์แสงอาทิตย์จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ก็ต่อเมื่อเซลล์มีการดูดกลืนแสงเพื่อ นำพลังงานจากแสงไปกระตุ้นชั้นเพอร์รอฟสไกต์เพื่อก่อให้เกิดอิเล็กตรอนและโฮลอิสระจนกระทั้งเกิด กระแสไฟฟ้าตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ การตรวจวัดสมบัติการ ดูดกลืนแสงของเซลล์แสงอาทิตย์จึงมีความสำคัญโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดคือ เครื่องวัดค่าการดูด กลืนแสง (UV-Visible spectrophotometer) ซึ่งสามารถตรวจวัดความสัมพันธ์ของการดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่นต่าง ๆ ของเซลล์แสงอาทิตย์ โดยสามารถตรวจวัดได้ทั้งสารที่มีสถานะ ของแข็งและ ของเหลว สามารถตรวจวัดแสงที่ความยาวคลื่น 190 – 1,100 nm ลักษณะเครื่อ<mark>ง</mark>มือแสงดังภาพที่ 17



ภาพที่ 17 เครื่องตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสง

ที่มา : ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#### 2.7.4 การวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

การวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นของเซลล์แสงอาทิตย์ เนื่องจากหน้าที่หลักของ เซลล์แสงอาทิตย์คือเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า การตรวจวัดวิเคราะห์ถึงสมบัติด้าน ไฟฟ้าของเซลล์จึงมีความสำคัญ เพื่อเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็น พลังงานไฟฟ้าจากวงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์ ดังภาพที่ 18 ภายในเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อต่อเข้า ้กับโหลด กระแสที่ส่งออก (I<sub>OUT</sub>) จะถูกควบคุมจากความต้านทานภายในเซลล์ โดยภายในเซลล์ได้มี การสูญเสียกระแสโฟโต (I, ) ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ ให้กับความต้านทานภายในเซลล์ ้ความต้านทานอนุกรม (R₅) และความต้านทานที่เกิดจากรอยต่อ P-N เรียกว่า ความต้านทานชันต์ (R<sub>sh</sub>) ซึ่งความต้านทานแต่ละตัวเมื่อมีค่าความต้านทานสูงจะมีผลต่อกระแสไฟฟ้าโฟโต ซึ่งจากวงจร ้สมมูลจะเห็นได้ว่าตั<mark>วต้า</mark>นทานชั้นต์ได้ต่อแบบขนานกับแหล่งกำเนิดกระ<mark>แ</mark>สไฟฟ้าโฟโต เมื่อเกิดการไหล ้ของกระแสในว<sup>ุ</sup>งจร กระแสไฟฟ้าโฟโตจะสูญเสียไปยังตัวต้านทานชันต์ ใ<mark>น</mark>กรณีตัวต้านทานชันต์มี ้ความต้านท<mark>า</mark>นต่ำจะส่งผลให้ก<mark>ระแสไห</mark>้ลวนกลั<mark>บทำให้กระแ</mark>สไม่สามารถส่งออ<mark>ก</mark>ไปภายนอกเซลล์ได้ ในทางกลั<mark>บ</mark>กันตัวต้านอนุกร<mark>มเป็นตัว</mark>ต้านทา<mark>นที่อยู่บน</mark>ทางไหล<mark>ก</mark>ระแสก่อนออกจา<mark>ก</mark>เซลล์ ในกรณีที่ค่า ้ความต้า<mark>น</mark>ทานอนุกรมมี<mark>ค่ามา</mark>กจะส่งผลให้กร<mark>ะแ</mark>สไหลออกสู่<mark>ภาย</mark>นอกเซลล์ลดลง <mark>ดั</mark>งนั้นการที่เซลล์ ์ แสงอาทิ<mark>ตย์จะมีประ</mark>สิท<mark>ธิภาพที่ดีควรมีความต้านชันต์ที่สูงเพื่อป้อง</mark>กันการไหลย้อ<mark>น</mark>กลับของกระแส ้และควร<mark>มีความต้านทานอนุกร</mark>มที่ต่ำเพื่อให้การไหลของกระแสไฟฟ้าออกสู่ภายน<mark>อกเซลล์เพิ่มขึ้น</mark> การศึกษ<mark>าถึงความต้านทานภายในเซลล์แสงอาทิตย์จึ</mark>งมีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของเซลล์ แสงอาทิต<mark>ย์ที่สร้างขึ้น ซึ่งค่าความต้านชันต์และความต้านทานอนุกรมที่มีค่ามา</mark>กส่งผลให้เกิดการ สูญเสียของก<mark>ระแสไฟฟ้าโฟโต (I<sub>L</sub>) หรือ กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (I<sub>SC</sub>) จึงมีผลต่อประสิทธิภาพของเซลล์ที่</mark>

ผลิตไฟฟ้าได้ คว<mark>ามสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าภายในวงจรสมมูลสามารถแส</mark>ดงได้ดังสมการที่ 1

สมการที่ 1

 $I_{OUT} = I_{L} - I_{SH} - I_{S}$ 



ภาพท 18 วงจรสมมูลเซลลแสงอาทต ที่มา : เอกสารการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ กระทรวงพลังงาน
สมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์จะสามารถหาได้จากความสัมพันธ์กระแสไฟฟ้ากับ แรงดันไฟฟ้า (I-V characteristics) ซึ่งจะแสดงชุดข้อมูลของ ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Short-circuit current, I<sub>sc</sub>) แรงดันไฟฟ้าที่สภาวะวงจรเปิด (Open-circuit voltage, V<sub>oc</sub>) กำลังไฟฟ้าทางทฤษฎี (Theoretical power, P<sub>T</sub>) กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum power, P<sub>MAX</sub>) ้ความต้านทานชันต์ (R<sub>sH</sub>) จากอัตราส่วนของแรงดันต่อกระแสไฟฟ้าที่จุดกำลังไฟฟ้าสูงสุด ความเข้ม แสงอาทิตย์ (Sunlight intensity, I<sub>SUN</sub>) และพื้นที่รับแสงอาทิตย์ (Sunlight area, A<sub>SUN</sub>) โดยจะแสง ออกมาเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้า (I-V curve) ตัวอย่าง แสดงดังภาพที่ 19 ในการวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์สามารถดูได้จากค่าฟิลแฟก เตอร์ (Fill factor, FF) และค่าประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า (Power conversion efficiency, PCE)



ภาพ<mark>ที่</mark> 19 ตัวอย่างแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากั<mark>บ</mark>แรงดันไฟฟ้า ที่มา : http://www.alternative-energy-tutorials.com/energy-articles/solar-cell-i-v characteristic.html ้คำนวณหาค่าพลังงานสูง<mark>สุด (</mark>P<sub>MAX</sub>) จากสมการที่ 2

เมื่อ

้คือ ค่ากระแสที่จุดกำลังไฟฟ้าสูงสุด มีหน่วยเป็น แอมแปร์ (A) คือ ค่าแรงดันที่จุดกำลังไฟฟ้าสูงสุด มีหน่วยเป็น โวลต์ (V) V<sub>MAX</sub>

้คำนวณหาค่าพลังงานทฤษฎี (Ranjan et al.) จากสมการที่ 3

IMAX

้คำนวณหาค่าฟิลแฟกเตอร์ (FF) จากสมการที่ 4

FF = 
$$\frac{P_{_{MAX}}}{P_{_{T}}}$$
สมการที่ 4

้คำนวณหาค่าประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า (PCE) จากสมการที่ 5

PCE = 
$$\frac{P_{_{MAX}}}{I_{_{SUN}}A_{_{SUN}}} imes 100$$
สมการที่ 5

#### 2.8. ตรวจสอบเอกสาร

การทำวิจัยในหัวข้อการปรับปรุงชั้นนำอิเล็กตรอนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเซลล์ แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ มีผู้วิจัยได้ทำการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์ แสงอาทิตย์ วัสดุของเซลล์ วิธีการการสร้างเซลล์ และสารประกอบที่มีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่ม ประสิทธิภาพ รวมถึงตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ ดังต่อไปนี้

J.Song และ S.P. Li และคณะ ได้ทำการปรับปรุงเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่มี โครงสร้างแบบปกติด้วยการปรับปรุงวัสดุ TiO<sub>2</sub> ที่เป็นชั้นนำอิเล็กตรอนโดยใช้ NbCl<sub>5</sub> และ TaCl<sub>5</sub> ที่ สัดส่วนการเติม 1%, 3% และ 5% โดยมวลอะตอม การเตรียมวัสดุชั้นฟิล์ม Nb-TiO<sub>2</sub> และ Ta-TiO<sub>2</sub> ซึ่งคล้ายกันด้วยการเตรียมสารละลาย โดยนำ NbCl<sub>5</sub> และ TaCl<sub>5</sub> ละลายใน Titanium diisopropoxide bis(acetylacetonate) และ Isopropanol จากนั้นทำการเคลือบลงบนกระจก เคลือบสารนำไฟฟ้า (FTO) ด้วยเทคนิค Spray pyrolysis ที่อุณหภูมิห้อง และนำชิ้นงานที่ทำการพ่น เคลือบไปให้ความร้อนที่ 450°C เป็นเวลา 1 h. ในเตาเผาความร้อนสูง จะได้วัสดุชั้นฟิล์มนำ อิเล็กตรอน Nb/Ta-TiO<sub>2</sub> สำหรับใช้ในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่มีโครงสร้างดัง ภาพที่ 20



ภาพที่ 20 ภาพกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบ เพอร์รอฟสไกต์

โดยที่สัดส่วนการเติมของ Nb และ Ta มีผลเพิ่มประสิทธิภาพมากที่สุดคือ 3%Nb-TiO<sub>2</sub> และ 5%Ta-TiO<sub>2</sub> ซึ่งให้ประสิทธิภาพได้สูงสุดที่ 14.29% และ 14.41% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับวัสดุชั้นนำ อิเล็กตรอนที่ถูกใช้เป็น TiO<sub>2</sub> ที่มีประสิทธิภาพ 13.66% แสดงดังตารางที่ 1 (Song et al., 2017)

Compact layer	Scan	$V_{OC}$ (V)	J <sub>sc</sub> (mA·cm⁻²)	FF	PCE (%)
TiO <sub>2</sub>	Reverse	1.02	18.76	0.71	13.66
	Forward	0.99	18.61	0.61	11.15
1% Ta-Doped TiO <sub>2</sub>	Reverse	1.01	19.01	0.71	13.59
3% Ta-Doped TiO <sub>2</sub>	Reverse	1.03	19.21	0.73	14.41
	Forward	1.00	19.05	0.70	13.29
5% Ta- <mark>D</mark> oped TiO <sub>2</sub>	Reverse	1.01	19.40	0 <mark>.</mark> 73	14.31
1% Nb-Doped TiO <sub>2</sub>	Reverse	1.03	19.04 2	0.7 <mark>2</mark>	14.10
3% N <mark>b</mark> -Doped TiO <sub>2</sub>	Reverse	1.02	19.07	0.7 <mark>3</mark>	14.21
5% Nb-Doped TiO <sub>2</sub>	Reverse	1.02	19.26	0.7 <mark>3</mark>	14.29
1 2	Forward	1.00	19.12	0.6 <mark>8</mark>	12.96

ตารางที่ 1 สมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่สัดส่วนการเติมต่างๆ

Rahul Ranjan และคณะ ได้ทำการปรับปรุงเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ ที่มี โครงสร้างเซลล์แบบปกติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์โดยทำการปรับปรุงที่วัสดุชั้นนำ อิเล็กตรอนเดิมที่ใช้ TiO<sub>2</sub> ด้วยการเติมแทนทาลัมอีทอกไซด์ (Tantalum(V) ethoxide) ที่สัดส่วน ความเข้มข้น 1%, 3% และ 5% โดยมวล เป็นต้น โดยมีโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ดังภาพที่ 21



ภายหลังการเคลือบวัสดุชั้นฟิล์ม Ta-Doped TiO<sub>2</sub> เมื่อทำการตรวจวัดด้วย Kevin probe force microscope (KPFM) ทำให้ทราบถึงระดับพลังงานเฟอร์มิของผิววัสดุ จากการศึกษาพบว่า ความเข้มข้นในการเติมที่ 3.0%Ta-Doped TiO<sub>2</sub> สามารถลดระดับพลังงานเฟอร์มิของชั้น นำอิเล็กตรอนเมื่อเปรียบเทียบก่อนการเติมแทนทาลัมจาก -4.9 eV เป็น -5.04 eV จากการลดลงของ ระดับพลังงานเฟอร์มิเป็นผลให้ระดับพลังงานแถบนำไฟฟ้า (Conduction band) ลดลงเช่นกัน ซึ่งเป็นผลดีสำหรับชั้นนำอิเล็กตรอนของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ ทำให้เซลล์สามารถ ถ่ายเทอิเล็กตรอนผ่านชั้นนำอิเล็กตรอนได้ง่ายขึ้นมีผลทำให้ประสิทธิภาพของเซลล์เพิ่มขึ้นจาก 4.86% เป็น 6.81% แสดงดังตารางที่ 2 (Ranjan et al., 2018)

ตารางที่ 2 สมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่มีวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนเป็น Ta-Doped TiO<sub>2</sub>

Ta Doping	J <sub>sc</sub>	Voc		PCE	R <sub>s</sub>	R <sub>SH</sub>
(mol%)	(mA·cm⁻²)	(V)	A CONTRACTOR	(%)	(Ωcm <sup>2</sup> )	(Ωcm²)
		Forwar	d sweep dir	rection	2 %	
Pure TiO <sub>2</sub>	18.40±1.5	0.85±0.05	0.32±0.04	4.86±0.83	48.3±19. <mark>3</mark>	108.1±33.6
1.0 m <mark>o</mark> l%	18.93±2.7	0.83±0.04	0.30±0.04	4.80±0.92	29.1±2.7 <mark>0</mark>	105.2±19.6
3.0 m <mark>o</mark> l%	20.06±1.7	0.83±0.05	0.41±0.05	6.81±1.99	18.5±2.8 <mark>0</mark>	220.0±65.3
5.0 mo <mark>l</mark> %	19.20±2.1	0.75±0.06	0.32±0.07	4.50±1.33	23.3±1. <mark>5</mark> 0	150.2±70.1
	Y	Revers	e sweep dir	ection		
Pure TiO <sub>2</sub>	20.40±1.4	0.91±0.06	0.36±0.04	6.63±0.54	45.7±2.80	164.0±44.8
1.0 mol%	22.60±1.2	0.85±0.03	0.35±0.05	6.40±0.47	25.6±3.10	131.3±32.7
3.0 mol%	22.10±1.2	0.85±0.04	0.42±0.04	8.17±0.97	17.4±2.30	276.6±81.6
5.0 mol%	21.60±2.6	0.80±0.05	0.37±0.07	6.24±0.76	19.6±1.40	229.2±30.3

Chao Liang แลคณะ ได้ทำการปรับปรุงเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่มีโครงสร้าง แบบปกติ โดยทำการปรับปรุงวัสดุขั้นนำอิเล็กตรอนโดยใช้สารประกอบคลอไรด์ ได้แก่ แทนทาลัม, ทังสเตน, สังกะสี และไนโอเบียม เป็นต้น เพื่อหาสารประกอบ และความเข้มข้นของสารที่ เหมาะสมสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าว วัสดุกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้า เป็น Fluorine-doped Tin Oxide (FTO) วัสดุเพอร์รอฟสไกต์เป็น MAPbl<sub>3</sub> ชั้นนำโฮลเป็น Spiro-OMeTAD โดยใช้การเทคนิคเตรียมสารละลายสำหรับเคลือบด้วยวิธีการหมุนเคลือบแบบ อุณหภูมิต่ำ (Low-Temperature Process) เริ่มจากการนำ TiCl<sub>4</sub> ผสมกับสารประกอบคลอไรด์ สำหรับเติมในภาชนะใส่น้ำแข็งเพื่อลดอุณหภูมิขณะเกิดปฏิกิริยา ทำให้ได้สารละลายสำหรับเคลือบลง บนกระจกนำไฟฟ้า แสดงดังภาพที่ 22



ภาพที่ 22 แสดงขั้นตอนการเครียมสารละลายสำหรับชั้นนำอิเล็กตรอนในเซลล์แสงอาทิตย์แบบ เพอร์รอฟสไกต์

เมื่อทำการเคลือบสารละลายวัสดุขั้นนำอิเล็กตรอนลงบนกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้า ผลจาก การวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 23 จากรูปให้เห็นว่าสารประกอบ คลอไรด์ที่มีผลทำให้เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ดังกล่าวมีประสิทธิเพิ่มขึ้นคือ ไนโอเบียมที่มี ความเข้มข้น 3% โดยมวล เมื่อทำการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพจากข้อมูลแผนภาพ J-V Curve ได้ทำ การเปรียบเทียบผลประสิทธิภาพระหว่าง Undoped TiO<sub>2</sub> กับ 3%Nb-TiO<sub>2</sub> ค่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จาก 7.26% เป็น 15.19% ตามลำดับ แสดงตารางที่ 3 (Liang et al., 2017)



ภาพที่ 23 แผนภาพ J-V Curve ของการเติมไนโอเบียมในชั้นนำอิเล็กตรอนของเซลล์แสงอาทิตย์

Scan	Nb (%)	J <sub>sc</sub> (mA·cm⁻²)	$V_{OC}$ (V)	FF (%)	PCE (%)
forward	0	20.10	0.81	44.79	7.26
reverse	0	20.87	1.02	60.09	12.82
forward	3.0	22.80	1.04	64.34	15.19
reverse	3.0	22.90	1.05	66.96	16.12

ตารางที่ 3 ข้อมูลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ระหว่าง Undoped TiO<sub>2</sub> กับ 3%Nb-Doped TiO<sub>2</sub>

Xiaodong Ren และคณะ ได้ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์ รอฟสไกต์ที่มีโครงสร้างแบบปกติ โดยมีวัสดุกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้า (FTO) วัสดุชั้นเพอร์รอฟสไกต์ เป็น (FAPbl<sub>3</sub>)<sub>0.85</sub>(MAPbBr<sub>3</sub>)<sub>0.15</sub> วัสดุชั้นนำโฮลเป็น Spiro-OMeTAD ผู้วิจัยได้เลือกทำการปรับปรุง ชั้นนำอิเล็กตรอน ซึ่งมีวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนเป็น Tin (II) Oxide (SnO<sub>2</sub>) โดยการเติมสารประกอบคือ Niobium ethoxide ในการในเติมที่สัดส่วนการเติม 0.25%, 0.50%, 0.75%, 1.00% และ 2.00% ของปริมาณสารทั้งหมด จากการเติมไนโอเบียมเมื่อทำการวิเคราะห์ผิวโครงสร้างวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน พบว่าการภายหลังการเติมทำให้พื้นผิวของชั้นนำอิเล็กตรอนมีความเรียบขึ้น ดังภาพที่ 24 ซึ่งเป็น แนวโน้มที่ทำให้ประสิทธิภาพของเซลล์เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผิวหน้าของชั้นนำอิเล็กตรอนและชั้นเพอร์ รอฟสไกต์ของเซลล์มีพื้นที่สัมผัสกันมากขึ้น จึงทำให้มีการถ่ายเทอิเล็กตรอนได้ดีขึ้น อาจเป็นผลให้ ประสิทธิภาพองเซลล์แสงอาทิตย์นี้เพิ่มมากขึ้นไปด้วย



ภาพที่ 24 ภาพจาก AFM แสดงให้เห็นถึงความขรุขระของพื้นผิวชั้นนำอิเล็กตรอนเมื่อ (a) Undoped SnO<sub>2</sub> และ (b) Nb-Doped SnO<sub>2</sub>

เมื่อได้นำชั้นนำอิเล็กตรอนประกอบเข้ากับชั้นวัสดุอื่น ๆ ทำให้ได้โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเพอร์รอฟสไกต์เพื่อทำการตรวจวัดสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ (J-V Curve) ระหว่างชั้นนำอิเล็กตรอน SnO<sub>2</sub> กับ Nb-SnO<sub>2</sub> ที่สัดส่วนการเติม 0.25%, 0.50%, 0.75% และ 1.0% เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 25 จากการตรวจวัดเมื่อทำการเปรียบเทียบกับชั้นนำ อิเล็กตรอน SnO<sub>2</sub> กับ Nb-SnO<sub>2</sub> ทำให้ค่าฟิลแฟกเตอร์ (FF) เพิ่มขึ้นจาก 0.659 เป็น 0.727 ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นจาก 15.13% เป็น 17.57% เป็นข้อสรุปว่าการเติม 0.5%Nb-SnO<sub>2</sub> สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ (Ren et al., 2017)



ภาพที่ 25 แผนภาพ I-V Curves ระหว่าง SnO<sub>2</sub> กับ 0.5%Nb-SnO<sub>2</sub> ของเซลล์แ<mark>ส</mark>งอาทิตย์แบบ เพอร์รอฟสไกต์

Mohammad Mahdi Tavakoli และคณะ ได้ทำการศึกษาผลของการปรับปรุงขั้นนำ อิเล็กตรอนของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ โดยทำการศึกษาผลของการปรับปรุงด้วยการนำ วัสดุขั้นนำอิเล็กตรอนได้แก่ TiO<sub>2</sub> และ SnO<sub>2</sub> เติมร่วมกันสร้างเป็นขั้นนำอิเล็กตรอน เพื่อศึกษาถึงผล ของการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

ผลของการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน จากการตรวจสอบ โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์สามารถเห็นได้ชัดถึงโครงสร้างชั้นฟิล์มต่าง ๆ ของเซลล์แสงอาทิตย์ แสดงดังภาพที่ 26



ภาพที่ 26 โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่มีชั้นอิเล็กตรอนเป็น TiO2-SnO2

จากการตรวจวัดระดับพลังงานของวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนด้วยเครื่องวิเคราะห์ผิววัสดุด้วยแสง อัลตราไวโอเลต และเครื่องวิเคราะห์สมบัติการดูดกลืนแสง เพื่อวิเคราะห์ถึงระดับพลังงานเฟอร์มิและ ระดับชั้นพลังงานพื้น (Valence band) ของวัสดุนำอิเล็กตรอน พบว่าช่วงระดับชั้นพลังงานของ TiO<sub>2</sub> SnO<sub>2</sub> และ TiO<sub>2</sub>-SnO<sub>2</sub> อยู่ที่ 7.62-4.3, 8.29-4.24 และ 2.28-4.23 eV ตามลำดับ แสดงดัง ภาพที่ 27



ภาพ<mark>ที่</mark> 27 ระดับชั้นพลัง<mark>งานขอ</mark>งวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนได้แก่ TiO<sub>2</sub> SnO<sub>2</sub> และ TiO<sub>2</sub>-SnO<sub>2</sub>

เมื่อนำเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ไปตรวจวัดถึงสมบัติทางไฟฟ้าเปรียบเทียบ ระหว่างวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนที่ 3 ชนิด ได้แก่ TiO<sub>2</sub>, SnO<sub>2</sub> และ TiO<sub>2</sub>-SnO<sub>2</sub> จากข้อมูลเปรียบเทียบ สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน 3 ชนิด แสดงดังตารางที่ 4 จะสังเกตได้ว่าชั้นวัสดุนำ อิเล็กตรอนทุกชนิดเกิดการฮีสเทอรีซิสไปจากการวัดแบบ Forward-Backward เพียงเล็กน้อย เมื่อทำ การเติมร่วมระหว่าง TiO<sub>2</sub>-SnO<sub>2</sub> เกิดฮีสเทอรีซิสเพียง 1.35% และยังให้ผลประสิทธิภาพการเปลี่ยน พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าสูงที่สุดถึง 21.40% ถัดมาคือ SnO<sub>2</sub> และ TiO<sub>2</sub> ตามลำดับ (Tavakoli et al., 2018)

Samala	V <sub>oc</sub>	J <sub>SC</sub>	FF	PCE	Hysteresis	MPPT
Sample	(∨)	(mA·cm <sup>-2</sup> )	(%)	(%)	index (%)	(%)
c-TiO <sub>2</sub> /a-SnO <sub>2</sub> -Forward	1.164	23.78	76.2	21.11	1.35	21.23
c-TiO <sub>2</sub> /a-SnO <sub>2</sub> -Backward	1.169	23.91	76.5	21.40		
a-SnO <sub>2</sub> -Forward	1.137	23.52	74.7	20.01	16.2	20.16
a-SnO <sub>2</sub> -Backward	1.142	23.45	75.8	20.34		
c-TiO <sub>2</sub> -Forward	1.112	22.43	74.6	18.65	3.51	18.62
c-TiO <sub>2</sub> -Backward	1.125	22.85	75.2	19.33		

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่มีวัสดุชั้นนำ อิเล็กตรอนได้แก่ TiO<sub>2</sub>, SnO<sub>2</sub> และ TiO<sub>2</sub>-SnO<sub>2</sub>

Feilong Cai และคณะ ได้ทำการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดการเกิดฮีสเทอรีซิสของ ประสิทธิภาพในเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่มีโครงสร้างแบบปกติ ด้วยการปรับปรุงทั้ง วิธีการเตรียมสารละลายวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน และปรับปรุงวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ โดยใช้ TiCl<sub>4</sub> เป็นพื้นฐานของสารตั้งต้นในการ ปรับปรุงวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน และได้นำ Titanium oxide bis (2,4-pentanedionate) (TOPSD), phenyl-C61-butyric acid methylester (PC<sub>60</sub>MB) และ Ethanolamine (ETA) (C<sub>60</sub>-ETA) เติมใน วัสดุ TiO<sub>2</sub> ด้วยเทคนิคการเตรียมสารละลายที่อุณหภูมิต่ำ (<450°C) ซึ่งจะทำการเตรียมสารใน ภาชนะใส่น้ำแข็งเพื่อลดอุณหภูมิขณะสารทำปฏิกิริยา จากนั้นทำสารละลายที่เตรียมได้เคลือบลงบน วัสดุกระจกนำไฟฟ้า (ITO) ด้วยวิธีการหมุนเคลือบ เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนจะทำให้เห็นโครงสร้างดังภาพที่ 28

จากการเตรียมสารละลายสำหรับเป็นวัสดุขั้นนำอิเล็กตรอนด้วยเทคนิคการเตรียมที่อุณหภูมิ ต่ำ เมื่อนำเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่สมบูรณ์มาทำการตรวจวัดสมบัติทางไฟฟ้า (ภาพที่ 29) ทำให้ทราบถึงผลของการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อทำการ เติมสาระประกอบไปในชั้นนำอิเล็กตรอน TiO<sub>2</sub> ช่วยลดการเกิดฮีสเทอรีซิสได้ โดยการเติม TOPD/PC<sub>60</sub>BM พบว่าลดการเกิด Hysteresis ได้มากที่สุด อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง 20.3% (Cai et al., 2017)



ภาพที่ 28 โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่ผ่านการเตรียมสารละลายวัสดุชั้นนำ อิเล็กตรอนด้วยเทคนิค Low temperature process



ภาพที่ 29 ผลวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนที่ผ่านการ ปรับปรุงด้วยการเติมสารประกอบได้แก่ (a,e) TiO<sub>2</sub>, (b,f) TiO<sub>2</sub>:TOPD, (c,g) TiO<sub>2</sub>:TOPD/C<sub>60</sub>-ETA และ (d,h) TiO<sub>2</sub>:TOPD/PC<sub>60</sub>BM

Huiyin Zhang และคณะ ได้ทำการปรับปรุงชั้นนำอิเล็กตรอนของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์ รอฟสไกต์ที่มีโครงสร้างวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนเป็น TiO<sub>2</sub> วัสดุชั้นเพอร์รอฟสไกต์เป็น MAPbBr<sub>2</sub> และ วัสดุชั้นนำโฮลเป็น Spiro-OMeTAD แสดงดังภาพที่ 30



ภาพที่ 3<mark>0 โครงสร้างเซลล์แสงอาทิต</mark>ย์แบบเพอร์รอ<mark>ฟสไกต์ที่มีวัสดุชั้นนำอิเล็กตร</mark>อนเป็น Mg-TiO<sub>2</sub>





การปรับปรุงวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนทำโดยการเติม MgCl<sub>2</sub> ไปใน TiCl<sub>4</sub> ขณะทำการเตรียม สารละลายเพื่อทำการหมุนเคลือบลงบนกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้า (FTO) ที่ปริมาณการเติม 0, 0.0005, 0.01 และ 0.025 M เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงาน แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

จากการตรวจวัดสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่ผ่านการเติมแมก นิเซียม (Mg) ไปในวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน TiO<sub>2</sub> ให้ผลดังภาพที่ 31 จากข้อมูลตารางที่ 5 พบว่าที่ ปริมาณการเติม 0.01 M ของ Mg-TiO<sub>2</sub> ให้ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน ไฟฟ้าสูงถึง 19.08% เมื่อเปรียบเทียบกับ TiO<sub>2</sub> ที่ให้เพียง 17.29% ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการนำ สารประกอบโลหะคลอไรด์ MgCl<sub>2</sub> เติมลงใน TiCl<sub>4</sub> เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเพอร์รอฟสไกต์ (Zhang et al., 2016)

ตารางที	5	สมบัติทาง	งไฟฟ้า	าของเ	ซลล์เ	เสงอ	าทิต	ຍໍ່ແເ	บบเพ	อร์รอ	อฟสไ	กต์ที่รั	มีวัสต	จุชันเ	้ำอื	ີເລົ້ຄ	ตรอ	นเป็	น
Mg-TiO <sub>2</sub>	ที่	ปริมาณกา	ารเติมเ	ต่างๆ															

ETI	$J_{SC}$	J <sub>SC</sub> V <sub>OC</sub>		PCE	(%)
EIL	(mA·cm⁻²)	(∨)	(%)	Average	Max
TiO <sub>2</sub>	21.36±0.64	1.060±0.014	72.3±2.4	16.37±0.72	17.29
Mg-TiO <sub>2</sub> (0.005)	21.46±0.81	1.073±0.017	73.4±1.7	16.89±0.71	17.75
Mg-TiO <sub>2</sub> (0.01)	21.48±0.60	1.090±0.012	75.4±1.8	17.65±0.75	19.08
Mg-TiO <sub>2</sub> (0.025)	21.22±0.58	1.080±0.013	74.6±1.8	17.10±0.79	18.24

Weijun Ke และคณะ ได้ทำการปรับปรุงการสร้างชั้นฟิล์มของวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนในเซลล์ แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่มีโครงสร้างแบบปกติ และมีวัสดุพื้นฐานเป็น TiO<sub>2</sub> โดยทำการเผา 2 รอบ (Two-step sintering Process) โดยทำการเผารอบแรกเพื่อทำการผนึกวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน กับกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้า (FTO) และเผารอบที่สองเพื่อสร้างชั้นรูพรุนของ TiO<sub>2</sub> ทำให้เซลล์ แสงอาทิตย์มีโครงสร้างดังภาพที่ 32



ภาพที่ 32 (a) โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ (b) แผนภาพระดับพลังงานของเซลล์ แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

งานวิจัยนี้ได้ทำการเปรียบเทียบการสร้างวัสดุขั้นนำอิเล็กตรอน 2 แบบคือการสร้างด้วย วิธีการหมุนเคลือบ (SC-TiO<sub>2</sub>) และการสร้างวิธีปฏิกิริยาความร้อน (TO-TiO<sub>2</sub>) ที่ความหนาแตกต่างกัน เพื่อศึกษาศึกผลของความหนาชั้นนำอิเล็กตรอนที่ผลต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์แบบ เพอร์รอฟสไกต์ โดยชั้นนำอิเล็กตรอนแบบ SC-TiO<sub>2</sub> ที่ได้ทำการศึกษาที่ความหนา 40, 50, 60,70 และ 80 nm ส่วนชั้นนำอิเล็กตรอนแบบ TO-TiO<sub>2</sub> ได้ทำการศึกษามีความหนา 5, 10, 15, 20 และ 25 nm เป็นต้น จากแผนภาพการวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้า (ภาพที่ 31) เมื่อนำข้อมูลสมบัติทาง ไฟฟ้ามาเปรียบเทียบดัง ตารางที่ 6 และภาพที่ 33 จะเห็นได้ว่าการสร้างวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนแบบ TO-TiO<sub>2</sub> ให้ค่าประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า และค่าฟิลแฟกเตอร์ที่ สูงกว่าการสร้างเซลล์แบบ SC-TiO<sub>2</sub> และที่ความหนาของวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนที่ถูกสร้างแบบ SC-TiO<sub>2</sub> ที่ความหนา 60 nm สามารถให้ประสิทธิภาพได้มากที่สุดถึง 13.47% ค่าฟิลแฟกเตอร์ที่ 0.58 และการสร้างวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนแบบ TO-TiO<sub>2</sub> ที่ความหนาชั้นวัสดุ 15 nm สามารถให้ค่า ประสิทธิภาพได้สูงที่สุดถึง 15.07% และค่าฟิลแฟกเตอร์ที่ 0.63 (Ke et al., 2014)



ภาพที่ 33 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างกระแสกับแรงดันไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบ เพอร์รอฟสไกต์ที่ใช้ชั้นนำอิเล็กตรอนเป็น (a) SC-TiO<sub>2</sub> และ (b) TO-TiO<sub>2</sub>

Sample	V <sub>oc</sub>	J <sub>SC</sub>	FF	PCE	R <sub>s</sub>
Sample	(∨)	(mA·cm⁻²)		(%)	(Ω·cm²)
Base	0.96	18.01	0.44	7.60	6.29
40 nm SC-TiO <sub>2</sub>	1.09	20.83	0.53	12.04	5.49
50 nm SC-TiO <sub>2</sub>	1.09	21.08	0.56	12.97	4.86
60 nm SC-TiO <sub>2</sub>	1.09	21.16	0.58	13.47	3.97
70 nm SC-TiO <sub>2</sub>	1.09	20.11	0.58	12.80	4.29
80 nm SC-TiO <sub>2</sub>	1.08	19.72	0.57	12. <mark>2</mark> 0	4.67
5 nm TO-TiO <sub>2</sub>	1.07	20.66	0.56	12.2 <mark>9</mark>	5.17
10 nm TO-TiO <sub>2</sub>	1.09	22.19	0.60	14.5 <mark>9</mark>	4.32
15 nm TO-TiO <sub>2</sub>	1.09	21.97	0.63	15.0 <mark>7</mark>	3.57
20 nm TO-TiO <sub>2</sub>	1.09	21.30	0.64	14.7 <mark>6</mark>	3.76
25 nm TO-TiO <sub>2</sub>	1.09	21.10	0.62	14 <mark>.</mark> 15	4.08

ตารางที่ 6 ข้อมูลจากการวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

Dong Hoe Kim และคณะ ได้ทำการศึกษาผลกระทบของการเติม Niobium (V) ethoxide ในวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนที่มี TiO<sub>2</sub> เป็นวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ ที่มีวัสดุเพอร์รอฟสไกต์เป็น MAPbl<sub>3</sub> เพื่อศึกษาถึงผลของการเติมที่มีต่อขนาดของอนุภาคในชั้น โครงสร้างวัสดุนำอิเล็กตรอน ระดับชั้นพลังงานของวัสดุนำอิเล็กตรอน และสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์ แสงอาทิตย์ดังกล่าว โดยเลือกเติม Niobium (V) ethoxide ที่ปริมาณการเติม 0, 0.5, 1.0 และ 5.0 โดยอะตอมของไนโอเบียม จากการศึกษาลักษณะพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (ภาพที่ 34) พบว่าที่ปริมาณการเติม 10NTO จะมีขนาดอนุภาคใหญ่ที่สุดประมาณ 32 nm เมื่อเพิ่มปริมาณการ เติมที่ 50NTO พบว่าขนาดของอนุภาคลดลงอย่างเห็นได้ชัด



ภาพที่ 34 ลักษณะพื้นผิวชั้นนำอิเล็กตรอนของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์จากกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอน

เมื่อนำวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนที่ผ่านการเติมในปริมาณการเติมต่าง ๆ วิเคราะห์สมบัติทาง ไฟฟ้า (ภาพที่ 35) พบว่าเมื่อทำการเพิ่มปริมาณการเติมไนโอเบียมที่ 05NTO จะทำให้ประสิทธิภาพ ของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์สูงถึง 13.4% และให้ค่าฟิลแฟกเตอร์สูงถึง 0.723 ทำให้เห็น ได้ว่าเมื่อทำการเติมสารประกอบคลอไรด์ลงในชั้นนำอิเล็กตรอนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์ แสงอาทิตย์ได้ ถ้าทำการเติมมาก จะทำให้เกิดการยับยั้งอิเล็กตรอนที่จะผ่านวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน เป็นผลให้ประสิทธิภาพล<mark>ด</mark>ลง (Kim et al., 2015)



ภาพที่ 35 แผนภาพแสดงสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนเป็น Nb-doped TiO<sub>2</sub>

Sandeep K. Pathak และคณะ ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพของเซลล์ แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสงและแบบเพอร์รอฟสไกต์ ด้วยการเติมอะลูมิเนียม (Pathak et al.) ลงไป ในชั้นของสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น ซึ่งใช้ TiO<sub>2</sub> เป็นสารนำอิเล็กตรอนที่สัดส่วนการเติม 0, 0.5, 1, 2.5 และ 5 mol% จากการวิเคราะห์โครงสร้างผลึก Al-TiO<sub>2</sub> (ภาพที่ 36) พบว่าภายหลังการเติม อะลูมิเนียมที่ปริมาณ 2.5% และ 5% ระนาบที่ (101), (211) และ (105) มีการเคลื่อนไปยัง มุมระนาบที่มากขึ้น อันเนื่องจากการแทนที่ของอะลูมีเนียมในไทเทเนียม ทำให้รัศมีอะตอม เปลี่ยนแปลงจาก 0.61Å เป็น 0.53Å

จากการตรวจวัดสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสงที่มีการเติม อะลูมิเนียมใน TiO<sub>2</sub> ที่ชั้นนำอิเล็กตรอนในสัดส่วนปริมาณการเติมได้แก่ 0, 0.5, 1, 2.5 และ 5 mol% จากแผนภาพและข้อมูลระหว่างกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า (ภาพที่ 37) พบว่าที่สัดส่วนประมาณ การเติม 0.5 mol% ให้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดในเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง มีประสิทธิภาพสูง ถึง 3.7%



ภาพที่ 36 ผลการวิเ<mark>คราะห์โครงสร้างผลึกของ 0%, 0.5%, 1</mark>%, 2.5% และ 5% Al-TiO<sub>2</sub>

จากนั้นเมื่อทำการเติมที่ปริมาณ 1, 2.5 และ 5 mol% พบว่าประสิทธิภาพของเซลล์ แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสงลดลงจาก 3.0%, 2.3% และ 1.6% ในแง่การเติมอะลูมิเนียมใน TiO<sub>2</sub> ของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่ปริมาณการเติม 0.3 mol% พบว่าให้ประสิทธิภาพสูงถึง 13.80% เมื่อเปรียบเทียบกับ TiO<sub>2</sub> ที่มีประสิทธิภาพเพียง 11.13% (Pathak et al., 2014)



ภาพที่ 37 แผนภาพการวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าของแซลล์แสงอาทิตย์ (a) แบบสีย้อมไว<sup>้</sup>แสง และ (b) แบบเพอร์รอฟสไกต์

จากการศึกษาบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์แบบ เพอร์รอฟสไกต์ สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังตารางที่ 7

ลำดับ	ผู้วิจัย	สาระสำคัญ	แนวท <mark>า</mark> งการประยุกต์
1.	J.Song แล <mark>ะคณะ</mark>	ศึกษ <mark>า</mark> ผลของการเติ <mark>ม</mark> ไนโอเบี <mark>ยม</mark>	<mark>เทคนิคการเต</mark> รียมวัสดุชั้นนำ
	(2016)	<mark>และแทนทาลัม ไปในชั้นนำ</mark>	อิเล็กตรอนด้ <mark>วยเทคนิค spray</mark>
		อิเล็กตรอนที่มี TiO <sub>2</sub> เป็นวัสดุด้วย	pyrolysis และการใช้สารตั้งต้นเป็น
		วิธีการ spray pyrolysis ที่	NbCl <sub>5</sub> และ T <mark>a</mark> Cl <sub>5</sub> เป็นต้น
		อุณหภูมิ 450°C เพื่อเพิ่ม	
		ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์	
		ที่สัดส่วน 1%, 3%, และ 5% ซึ่ง	
		ผลการเติมสามารถพัฒนา	
		ประสิทธิภาพของเซลล์ได้	
2.	Rahul Ranjan	ผลของการเติม Tantalum	การเลือกนำแทนทาลัมมาเติมใน
	และคณะ (2018)	ethoxide ในชั้นนำอิเล็กตรอนซึ่ง	วัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนที่มี TiO <sub>2</sub> ที่
		มี TiO2 เป็นวัสดุ มี MAPbl3 เป็น	ความเข้มข้น 3%Ta ส่งผลให้เซลล์
		ชั้นดูดกลืนแสง และชั้นนำโฮลเป็น	แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์มี
		P3HT ทำการทดลองที่สัดส่วน	ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
		1%Ta, 3%Ta และ 5%Ta เป็นต้น	
		ผลการทดลองชี้ชัดที่ 3%Ta ให้	

ตารางที่ 7 แ<mark>ส</mark>ดงงานวิจัยที่เกี่ย<mark>วข้องกับ</mark>เซลล์แสงอาทิ<mark>ตย์แบบ</mark>เพอร์รอฟสไกต์

ลำดับ	ผู้วิจัย	สาระสำคัญ	แนวทางการประยุกต์
3.	Chao Liang และ	ศึกษาผลของการเติมสารประเภท	การเตรียมสารละลายชั้นนำ
	คณะ (2017)	โลหะคลอไรด์ ได้แก่ NbCl $_5$ ,SnCl $_4$	อิเล็กตรอนด้วยวิธีการเตรียมที่
		,TaCl <sub>5</sub> และ WCl <sub>4</sub> ในชั้นนำ	อุณหภูมิต่ำโดยใช้สารประกอบคลอ
		อิเล็กตรอนที่มี TiO <sub>2</sub> เป็นวัสดุและ	ไรด์เป็นสารตั้งต้น
		มีชั้นดูดกลืนแสงเป็น MAPbl <sub>3</sub> จาก	
		การศึกษาแสงให้เห็นว่า 3.0%Nb	
		และ 1.0% Taมีผลทำให้	
		ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิ <mark>ตย์</mark>	
		แบบเพอร์รอฟสไกต์เพิ่มมากขึ้น	
		เนื่องจากระดับพลังงานของวัสดุ	
		<mark>ภายในเซลล์เหมาะสม</mark>	
4.	Xiaodong Ran	การปรับปรุงประสิทธิภาพข <mark>อ</mark> ง	การเลือกน <mark>ำ</mark> Niobium ethoxide
	และคณะ ( <mark>2016)</mark>	<mark>์เซล</mark> ล์แสงอาทิตย์แบบ	ทำเตรียมสารล <mark>ะ</mark> ลายสำหรับเติมใน
		<mark>เพอร์รอฟสไกต์ที่มี</mark>	วัสดุชั้นนำอิเล็ <mark>ก</mark> ตรอนที่มี TiO <sub>2</sub> ที่
		(FAPbl <sub>3</sub> ) <sub>0.85</sub> (MAPbBr <sub>3</sub> ) <sub>0.15</sub> เป็น	คว <mark>ามเข้มข้น 0</mark> .5%Nb ส่งผลให้
		วัสดุเพอร์รอฟไกต์ และมี	เซลล์แสงอาทิ <mark>ต</mark> ย์แบบเพอร์รอฟส
		Spiro-OMeTAD เป็นวัสดุชั้นนำ	ไกต์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
		โฮล การเติม Niobium ethoxide	
		ในวัสดุ SnO <sub>2</sub> ที่เป็นวัสดุชั้นนำ	
		อิเล็กตรอน ที่ 0.5%Nb ส่งผลให้	
		เซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพสูง	
		ที่สุด เนื่องจาก	
5.	Mohammad	ทำการเปรียบเทียบวัสดุที่ใช้ในการ	จากการศึกษางานวิจัย สังเกตเห็น
	Mahdi Tavakoli	ทำชั้นนำอิเล็กตรอนได้แก่ TiO <sub>2</sub> ,	ได้ถึงการศึกษาระดับพลังงานของ
	และคณะ (2018)	SnO <sub>2</sub> และ TiO <sub>2</sub> -SnO <sub>2</sub> เพื่อศึกษา	วัสดุแต่ละชนิดที่มี่องว่างพลังงาน
		ถึงระดับพลังงานและผล	ต่างกัน ระดับพลังงานของ TiO <sub>2</sub> ที่
		ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์	อยู่ในช่วง 4.3–7.62 eV เป็นช่วง
		โดยเรียงลำดับวัสดุชั้นนำ	พลังงานที่เหมาะสมกับชั้น
		อิเล็กตรอนที่ให้ประสิทธิภาพจาก	เพอร์รอฟสไกต์ MAPbl3

ลำดับ	ผู้วิจัย	สาระสำคัญ	แนวทางการประยุกต์
		น้อยไปมากได้แก่ TiO <sub>2</sub> , SnO <sub>2</sub> และ	
		TiO <sub>2</sub> -SnO <sub>2</sub> ให้ประสิทธิภาพได้ถึง	
		21.40%	
6.	Feilong Cai และ	มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของ	การเตรียมสารละลายสำหรับสร้าง
	คณะ (2017)	เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟส	วัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนด้วยเทคนิค
		ไกต์ด้วยการปรับปรุงทั้งด้านวัสดุ	การเตรียมสารที่อุณหภูมิต่ำ
		นำอิเล็กตรอน และการเตรียม	
		สารละลายเพื่อนสร้างเป็นวัสดุ <mark>ชั้น</mark>	
		นำอิเล็กตรอน โดยใช้เทคนิคการ	
		เตรียมสารละลา <mark>ย</mark> ที่อุ <mark>ณหภูมิต่ำ</mark>	
7.	Huiyin Zhang	<mark>การป</mark> รับปรุงชั้นนำอิเล็กตรอนของ	การเติมสาร <mark>ป</mark> ระกอบโลหะคลอไรด์
	<mark>และคณะ (2016)</mark>	เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟส	ไปในชั้นนำอ <mark>ิเ</mark> ล็กตรอนสามารถเพิ่ม
		่ ไกต์ด้วยการเติมโลห <mark>ะ</mark> คลอไรด์ไป	การถ่ายโอนอ <mark>ิเ</mark> ล็กตรอนอิสระได้
		ในวัสดุนำอิเล็กตรอน TiO <sub>2</sub> เพื่อ	มากขึ้นจึงทำให้ประสิทะภาพของ
		เพิ่มประสิทธิภาพข <mark>อ</mark> งเซลล์ โดยใช้	เซล <mark>ล์แสงอาทิตย์</mark> เพิ่มมากขึ้น
		MgCl <sub>2</sub> ที่ปริมาณ 0.005,0.01	
		และ 0.025 เป็นต้น	
8.	Weijun Ke และ	ทำการศึกษาผลกระทบของเทคนิค	เทคนิค <mark>กา</mark> รเคลือบวัสดุชั้นนำ
	คณะ ( <mark>201</mark> 4)	การ <mark>ส</mark> ร้างชั้นนำอิเล็กตรอนด้วย	อิเล็ก <mark>ต</mark> รอนของเซลล์แสงอาทิตย์
		เทคนิคการเคลือบแบบหมุน	<b>แ</b> บบเพอร์รอฟสไกต์แบบหมุน
		<mark>เคลือบ และแบบปฏิกิริยาคว</mark> าม	เคลือบ ซึ่งเป็นที่นิยม ความหนา
		ร้อน ร่วมกับความหนาของชั้นวัสดุ	ของชั้นวัสดุที่เหมาะสมคือประมาณ
		นำอิเล็กที่มีผลจ่อประสิทธิของ	60 nm.
		เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟส	
		ไกต์	
9.	Dong Hoe Kim	ทำการศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่อ	การเติมสารประกอบคลอไรด์ไปใน
	และคณะ (2015)	การเติมสารประกอบคลอไรด์ใน	ชั้นวัสดุนำอิเล็กตรอน สามารถช่วย
		วัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน ทั้งในกรณี	เพิ่มการส่งผ่านอิเล็กตรอนอิสระได้
		สัดส่วนการเติมที่เหมาะสม และไม่	ในกรณีที่ปริมาณการเติมเหมาะสม

ลำดับ	ผู้วิจัย	สาระสำคัญ	แนวทางการประยุกต์
		เหมาะสมในการนำอิเล็กตรอนของ	มิฉะนั้นจะทำให้เกิดการยับยั้งการ
		ชั้นนำอิเล็กตรอนในเซลล์	เคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระแทน
		แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์	
10.	Sandeep K.	ทำการปรับปรุงชั้นนำอิเล็กตรอน	จากการศึกษางานวิจัย การเติม
	Pathak และ	TiO <sub>2</sub> ด้วยการเติม Aluminium	สารประกอบคลอไรด์ในชั้นนำ
	คณะ (2014)	isopropoxide ในปริมาณที่	อิเล็กตรอน TiO <sub>2</sub> ช่วยเพิ่มการ
		เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ	ส่งผ่านอิเล็กตรอนอิสระที่ได้จาก
		ของเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งแบบย้อม	กระตุ้นจากวัสดุดูดกลืนแสง ส่งผล
		ไวแสง และแบบเพอร์รอฟสไกต์	ให้ประสิทธิภาพของเซลล์
			แสงอาท <mark>ิตย์</mark> เพิ่มมากขึ้น



# บทที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีดำเนินงานวิจัย

#### 3.1 สารเคมี

การปรับปรุงชั้นนำอิเล็กตรอน และการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ จำเป็นต้องใช้สารเคมีที่ใช้ในการดำเนินการหลายชนิด สารเคมีแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติจำเพาะที่ แตกต่างกัน ผู้วิจัยควรทราบถึง ชื่อสารเคมี สูตรโมเลกุล คุณสมบัติของสารเคมี โดยการปรับปรุงชั้นนำ อิเล็กตรอนของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์นี้ได้ใช้สารเคมีดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 สารเคมี

สา <mark>รเค</mark> มี	คุณสมบัติ
	<mark>ชื่อ</mark> : Ethyl alcohol
	<mark>สูตรโมเลกุล : C</mark> ₂H₅OH
	<b>มวลโมเลกุล : 4</b> 6.07 g/m <mark>ol</mark>
At Laboran	จ <mark>ุดหลอมเหลว :</mark> -114.10 °C
	จ <mark>ุดเดือด :</mark> 78.20 °C
	ชื่อ : Isoproponal
	<b>สูตรโมเลกุล :</b> C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O
HELE FOLLOSCON	<b>มวลโมเลกุล :</b> 60.10 g/mol
	จุดหลอมเหลว : -87.90 °C
	จุดเดือด : 82.30 °C
I Driven	ชื่อ : Acetone
	<b>สูตรโมเลกุล :</b> C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O
	<b>มวลโมเลกุล :</b> 58.08 g/mol
	จุดหลอมเหลว : -94.90 °C
L J	<b>จุดเดือด :</b> 56.08 °C
	ชื่อ : Titanium (IV) chloride
	สูตรโมเลกุล : TiCl4
Titanium(M)	<b>มวลโมเลกุล :</b> 189.70 g/mol
Histories A	จุดหลอมเหลว : -24.10 °C
	<b>จุดเดือด :</b> 136.40 °C

สารเคมี	คุณสมบัติ		
	ชื่อ : Niobium (V) chloride		
	<b>สูตรโมเลกุล :</b> NbCl <sub>5</sub>		
	<b>มวลโมเลกุล :</b> 270.20 g/mol		
And the second s	<b>จุดหลอมเหลว :</b> 204.70 °C		
	<b>จุดเดือด :</b> 254.00 °C		
	ชื่อ : Tantalum (V) Chloride		
	สูตรโมเลกุล : TaCl <sub>5</sub>		
	<b>มวลโมเลกุล :</b> 358.20 g/mol		
	จุดหลอมเหลว : 217 °C		
	จ <b>ุดเดือด :</b> 2 <mark>3</mark> 9.4 °C		
	<mark>ชื่อ</mark> : Benzyl alcohol		
THE OREC LINE	สูตรโมเลกุล : C <sub>7</sub> H <sub>8</sub> O		
Benzyl alcohol Exactions of	ม <mark>วลโมเลกุล :</mark> 10 <mark>8.14 g/mol</mark>		
	จ <mark>ุดหลอมเหลว :</mark> -15.2 °C		
	จ <b>ุดเดือด :</b> 205.3 °C		
	ชื่อ : Ether		
RCILabscan	สูตรโมเลกุล : C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O		
ARIO486-G25L DIETHYL ETHRR	<b>มวลโมเลกุล :</b> 74.12 g/mol		
Mar ALE Antonio U.L.O. Mar ALE Antonio U.L.O. Mar Ale Ale Ale Ale Ale Ale Ale Ale Mar Ale	<b>จุดหลอมเหลว : -</b> 116.3 °C		
ALI LANCAN LAMID	จุดเดือด : 34.6 °C		
	ชื่อ : Titanium diisopropoxide bis(acetylacetonate)(TIPD)		
	<b>สูตรโมเลกุล :</b> Ti(acac) <sub>2</sub> OiPr <sub>2</sub>		
CALIFICATION 62	<b>มวลโมเลกุล :</b> 364.26 g/mol		
	<b>จุดเดือด :</b> 85 °C		
	ชื่อ : Lead (II) iodide		
OALDRICH	<b>สูตรโมเลกุล :</b> Pbl <sub>2</sub>		
Land(1) Include Land(1) Control Land(1) Contro	<b>มวลโมเลกุล :</b> 461 g/mol		
Open 25/mi	จุดหลอมเหลว : 410 °C		
	จ <b>ุดเดือด :</b> 872 °C		

สารเคมี	คุณสมบัติ		
	ชื่อ : Methylammonium iodide (MAI)		
	สูตรโมเลกุล : CH <sub>6</sub> IN		
	<b>มวลโมเลกุล :</b> 158.97 g/mol		
Wetty immonium iodid	จ <b>ุดหลอมเหลว :</b> 270-280 °C		
Alexy 2000 Devel 4 Alexy	จุดเดือด : -		
17 60	ชื่อ : N,N-Dimethylformamide (DMF)		
	สูตรโมเลกุล : C <sub>3</sub> H7NO		
A 22768-2584. Lot \$TRAKI NDimethythermanide Michael R. B. R. Michael R.	<b>มวลโมเลกุล :</b> 73.09 g/mol		
	จุดหลอมเหลว : -60.4 °C		
	จุดเดือด : 152.8 °C		
(m) ( and /	ชื่อ : Dimethyl sulfoxide (DMSO)		
	สูตรโมเลกุล : C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> OS		
Shipdous, 299,9%	ม <mark>วลโมเลกุล :</mark> 78.14 g/mol		
	จ <mark>ุดหลอมเหลว :</mark> 18.5 °C		
	จ <b>ุดเดือด</b> : 189 °C		
	ชื่อ : Cesium iodide		
	<b>สูตรโมเลกุล :</b> Csl		
	<b>มวลโมเลกุล :</b> 259.81 g/mol		
B1	จ <b>ุดหลอมเหลว :</b> 632 °C		
	จุดเดือด : 1,280 °C		
	ชื่อ : Formamidinium iodide (FAI)		
	สูตรโมเลกุล : $IN_2CH_5$		
	<b>มวลโมเลกุล :</b> 171.97 g/mol		
No. 55000 9/ Nort 45000 1/ ************************************	<b>จุดหลอมเหลว :</b> 235 °C		
	ชื่อ : Lead(II) bromide		
	<b>สูตรโมเลกุล :</b> PbBr <sub>2</sub>		
CALCERCH The Constant of the	<b>มวลโมเลกุล :</b> 367 g/mol		
B1	<b>จุดหลอมเหลว :</b> 370.6 °C		
An and and a second sec	<b>จุดเดือด :</b> 916 °C		

สารเคมี	คุณสมบัติ		
	ชื่อ : Spiro-OMeTAD		
	สูตรโมเลกุล : C <sub>81</sub> H <sub>68</sub> N <sub>4</sub> O <sub>8</sub>		
	<b>มวลโมเลกุล :</b> 1,225.4 g/mol		
	จ <b>ุดหลอมเหลว : 2</b> 40 °C		
	จุดเดือด : -		

# 3.2 วัสดุ และอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัยนี้ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ในการสังเคราะห์เซลล์ แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ และอุปกรณ์ในการตรวจวัดและวิเคราะห์สมบัติต่างๆ ของเซลล์ แสงอาทิตย์ดัง<mark>กล่</mark>าว ซึ่งรายละเอียดอุปกรณ์ได้ชี้แจงดังตารางที่ 9

a	~	<b>e</b>	1 6
ตารางท	9	<b>วสดและอ</b> บ	เกรณ
-			

ว <mark>ัส</mark> ดุและอุปกรณ์	คุณสมบัติ 2 เป
	แท่นตัดกร <mark>ะ</mark> จกสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศา <mark>ส</mark> าตร์ (Q-00X) - ใช้ในการตัดกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้า (FTO)
	เครื่องล้างความถี่สูง (GRANBO GT0610) - ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ - ใช้ในการผสมสารให้เข้ากันโดยใช้การสั่น - ทำความสะอาดกระจก FTO
	เครื่องดูด/จ่ายสารละลายอัตโนมัติ - ใช้สำหรับดูดสารละลายวัสดุลงบนกระจกเพื่อสร้างชั้นฟิล์มบาง

วัสดุและอุปกรณ์	คุณสมบัติ				
	เครื่องกวนสารให้ความร้อน (C-MAG HS7)				
	- ให้ความร้อนแก่สารที่ทำการเตรียม				
. 57 57	- ใช้กวนสารที่ทำการเตรียมขึ้นเพื่อให้ผสมเข้ากัน				
	เครื่องหมุนเคลือบฟิล์ม (EZ4)				
	- ใช้สำหรับหมุนเคลือบสารละลายให้เป็นชั้นฟิล์มบางเคลือบบน				
	วัสดุ				
Rigaku storbez	<mark>เค</mark> รื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (Ri <mark>g</mark> aku MiniFlex II)				
	<ul> <li>วิเคราะห์โครงสร้างผลึกของสาร</li> </ul>				
• •	- วิเคราะห์สารบนชั้นฟฟิล์ม				
	กล้ <mark>องจุลทรรศน์อิเล็ก</mark> ตรอนแบบส่องกราด				
	(Scanning electron microscopy)				
	- ตรวจสอบลักษณะพื้นผิวของชั้นฟิล์ม				
	<ul> <li>ตรวจสอบถึงความหนาของชั้นฟิล์ม</li> </ul>				
	เครื่องวัดค่าการส่องผ่านของแสง <mark>อัตร้า</mark> ไวโอเลตและช่วงแสงสีขาว				
	(UV-Visible spectrophotometer)				
	<ul> <li>วัดค่าการดูดกลื่นแสงของวัสดุชั้นเพอร์รอฟสไกต์</li> </ul>				
	- วัดค่าการทะลุผ่านของแสงในชั้นนำอิเล็กตรอน				
Oeste	เครื่องวัดสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์ (Solar Analyzer)				
	<ul> <li>วัดค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์</li> </ul>				

### 3.3 วิธีดำเนินการ

การปรับปรุงชั้นนำอิเล็กตรอนเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การเตรียมวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางแสงและการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเพอร์รอฟสไกต์ เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าและประเมินผลผลิตพลังงานของเซลล์ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 38





ภาพที่ 38 แผนภาพแสดงวิธีการดำเนินงานวิจัย

### 3.4 การสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

#### 3.4.1 การเตรียมกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้า

ในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ได้ใช้กระจกเคลือบสารนำไฟฟ้า(FTO) เป็น ฐานรองสำหรับเคลือบชั้นนำอิเล็กตรอน ชั้นเพอร์รอฟสไกต์ ชั้นนำโฮล และชั้วนำไฟฟ้า ตามลำดับ โดยกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้าจะมีโครงสร้างดังภาพที่ 40 ก่อนนำกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้ามาใช้ งานต้องมีการทำความสะอาดดังภาพที่ 39



ภาพที่ 39 กระจ<mark>กเคลือบสาร</mark>นำไฟฟ้า (FTO) ที่ผ่านการทำความสะอ<sup>า</sup>ด

1. <mark>ทำการวัดกระ</mark>จกเคลือบสารนำไฟฟ้าให้มีขนาด 2.0x2.5 cm<sup>2</sup>

2. น<mark>ำกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้าไปกรีดบนเครื่องตัดกระจก โดยกรีดด้านที่ไม่ได้เคลือบสาร</mark> นำไฟฟ้า

3. นำกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้าที่ตัดแล้วล้างด้วยน้ำยาล้างจานเพื่อทำความสะอาดคราบ ต่าง ๆ ที่อาจปนเปื้อนมากจากการผลิต แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด

4. นำกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้าจัดเรียงในโถแก้วล้างกระจกสไลด์ ใส่สารละลาย Alconox จนท่วมแล้วปิดฝาให้สนิท จากนั้นนำไป Sonicate เป็นเวลา 15 min

5. เทสารละลาย Alconox ออกจนหมด จากนั้นใส่น้ำกลั่นจนท่วมแล้วปิดฝาให้สนิท นำไป Sonicate เป็นเวลา 15 min

6. เทน้ำกลั่นออกจนหมด จากนั้นใส่ Acetone จนท่วมแล้วปิดฝาให้สนิท นำไป Sonicate เป็นเวลา 15 min

7. เท Acetone ออกจนหมดจากนั้นใส่ Isopropanol จนท่วมแล้วปิดฝาให้สนิท นำไป Sonicate เป็นเวลา 15 min 8. นำกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้าไปวางไว้บน Hot plate ที่อุณหภูมิ 100°C เป็นเวลา 15 min

- 9. จากนั้นนำไปใส่ใน UV Ozone cleaner เปิดก๊าซออกซิเจน เป็นเวลา 1 min
- 10. ปิดก๊าซออกซิเจน จากนั้นเปิด UV lamp เป็นเวลา 30 min
- 11. ปิด UV lamp เปิดก๊าซไนโตรเจน เป็นเวลา 10 min จากนั้นนำกระจกไปใช้งาน



ภาพที่ 40 โครงสร้างกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้า

# 3.4.2 <mark>กา</mark>รสร้างฟิล์มชั้นนำอิเล็กตรอน

3.4<mark>.2</mark>.1 การสังเคราะห์วัส<mark>ดุ</mark>ชั้นนำอิเล็กตรอน

การสังเคราะห์วัสดุขั้นนำอิเล็กตรอนซึ่งจะอยู่ในรูปของสารละลาย TiO<sub>2</sub>, Nb-Doped TiO<sub>2</sub>, Ta=Doped TiO<sub>2</sub> และ Nb:Ta Co-Doped TiO<sub>2</sub> โดยจะเริ่มจากการเตรียมสารละลายไนโอเบียม และ แทนทาลัมจาก NbCl<sub>5</sub> และ TaCl<sub>5</sub> ตามลำดับ ซึ่งสารเคมีดังกล่าวจะมาในรูปของแข็งแบบผง จำเป็นต้องทำละลาย Ethanol ความบริสุทธิ์สูง (High-purity Ethanol 99.9%) ในอัตราส่วน 35.38:1 และ 46.91:1 mg:ml ตามลำดับ จากนั้นทำการหมุนกวนสารด้วยแท่งแม่เหล็กเป็นเวลา มากกว่า 24 h. จนได้สารละลายไนโอเบียมคลอไรด์ และแทนทาลัมคลอไรด์ ดังภาพที่ 41



ภาพที่ 41 สารละลาย NbCl<sub>5</sub> และ TaCl<sub>5</sub>

เมื่อทำการเตรียมสารละลาย NbCl<sub>5</sub> และ TaCl<sub>5</sub> แล้ว สารละลายดังกล่าวจะถูกนำมาผสมกับ สารเคมีอื่นเพื่อทำการเตรียมเป็นสารละลาย TiO<sub>2</sub>, Nb-Doped TiO<sub>2</sub>, Ta=Doped TiO<sub>2</sub> และ Nb:Ta Co-Doped TiO<sub>2</sub> โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 ทำการหยด TiCl<sub>4</sub> 2.3 ml ลงใน Ethanol 8 ml ลงในบีกเกอร์ที่วางอยู่ในอ่างน้ำแข็งหมุน กวนด้วยแท่งแม่เหล็กเป็นเวลา 10 min โดยจะเรียกสารละลายนี้ว่า "สารละลาย A" 2. จากนั้นนำสารละลาย A ผสมเข้ากับ Benzyl Alcohol 40 ml ที่อุณหภูมิ 80°C เป็นเวลา
 4.30 h. จากนั้นเก็บสารละลายไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลาอย่างน้อย 12 h. โดยจะเรียกสารละลายนี้
 ว่า "สารละลาย B" ดังภาพที่ 42

3. ตวงสารละลาย B 1.5 ml ผสมกับ Ether 13.5 ml ทำการเขย่าเพื่อให้สารละลาย ตกตะกอน นำไป Centrifuge ที่ 4,000 rpm เป็นเวลา 10 min จากนั้นเท Ether ออก

4. ใส่ Acetone 15 ml นำไป Centrifuge ที่ 4,000 rpm เป็นเวลา 10 min แล้ว เท Acetone ทำแบบเดิมซ้ำ 2 ครั้ง

5. ใส่ Ethanol 4 ml นำไป Sonicate อย่างน้อย 2 h. ควบคุณอุณหภูมิไม่เกิน 50°C จะได้ สารละลาย TiO<sub>2</sub> Nanoparticles (TiO<sub>2</sub> NPs)

 6. ผสมสารละลาย TiO<sub>2</sub> NPs กับ TIPD (Titanium diisopropoxide bis(acetyl-acetonate)) อัตราส่วน 7:1 (μl:ml) เก็บตู้เย็น จากนั้นจะได้สารละลายวัสดุขั้นนำอิเล็กตรอนจาก Titanium dioxide Nanopaticles (TiO<sub>2</sub> NPs) ดังภาพที่ 43



้ภาพที่ 42 สารละลาย B จากการสังเคราะห์วัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน



ภาพที่ 43 วัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน TiO<sub>2</sub> Nanoparticles

3.4.2.2 การสร้างชั้นฟิล์มวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน

 ให้ความร้อนกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้าขนาก 2x2.5 cm<sup>2</sup> ที่ผ่านการทำความสะอาด ผิวหน้าด้วย UV Ozone cleaner วางบนแท่นของเครื่องหมุนเคลือบ

2. หยดสารละลายวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนหลงบนกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้าที่วางบนเครื่อง หมุนเคลือบด้วยปริมาณ 70 μl

3. ทำการหมุนเคลือบด้วยความเร็ว 2,500 rpm เป็นเวลา 40 sec

 นำกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้าที่ผ่านการเคลือบวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนไปให้ความร้อนที่ อุณหภูมิ 165°C เป็นเวลา 30 min จากนั้นสามารถนำไปเคลือบวัสดุชั้นดูดกลืนแสง (Perovskite layer) ทำให้ได้โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ดังภาพที่ 44



ภาพที่ 44 โคร<mark>งส</mark>ร้างเซลล์<mark>แ</mark>สงอาทิตย์ที่ผ่านการหนุ<mark>นเคลือ</mark>บวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน

# 3.4.3 การสร้างชั้<mark>นเพอ</mark>ร์รอฟสไกต์<mark>สำหรับเซ</mark>ลล์แสงอาทิตย์

สำหรับการสร้างชั้นเพอร์รอฟสไกต์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การเตรียมสารละลาย เพอร์รอฟสไกต์ และการเคลือบวัสดุเพอร์รอฟสไกต์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.4.3.1 การเตรียมสารละลายเพอร์รอฟสไกต์

การสร้างชั้นเพอร์รอฟสไกต์ที่เป็น Cs<sub>0.17</sub>FA<sub>0.83</sub>Pb(I<sub>0.83</sub>Br<sub>0.17</sub>)<sub>3</sub> โดยมีสารตั้งต้นเป็น Formamidinium iodide (FAI) Cesium iodide (CsI) Lead (II) Bromide (PbBr<sub>2</sub>) Lead (II) iodide (PbI<sub>2</sub>) ซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งแบบผง โดยมีตัวทำละลายเป็น N,N-Dimethyl-formamide (DMF) และ Dimethyl sulfoxide (DMSO) เป็นต้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ชั่ง CsI 129.5 mg, FAI 97.9 mg, PbBr<sub>2</sub> 63.3 mg และ PbI<sub>2</sub> 248.7 mg .ใส่ลงขวดแก้ว สำหรับผสมสาร

2. เติมตัวทำละลาย DMF 425 μl และ DMSO 95 μl ใส่ลงในขวดแก้วผสมสารที่ได้ทำการ ใส่สารตั้งต้น

 จากนั้นนำไปหมุนกวนด้วยแท่งแม่เหล็กเป็นเวลา 48 h. ที่อุณหภูมิห้องจนกระทั้งสาร ทั้งหมดละลายเป็นของเหลวสีเหลืองใสดังภาพที่ 45



<mark>ภาพ</mark>ที่ 45 สาร<mark>ละลา</mark>ยวัสดุเพอร์ร<mark>อ</mark>ฟสไกต์

<mark>3.4.3.2 การเคลือบ</mark>วั<mark>ส</mark>ดุเพ<mark>อ</mark>ร์รอฟสไ<mark>กต์</mark>

ในขั้นตอนการสร้างขั้นฟิล์มเพอร์รอฟสไกด์จะถูกหมุนเคลือบบนพื้นผิวชั้นนำอิเล็กตรอนโดย ใช้สารละลายวัสดุเพอร์รอฟสไกต์ที่ได้ถูกเตรียมไว้แล้ว (ภาพที่ 45) โดยเริ่มจากการนำเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ผ่านการเคลือบวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนไปให้ความร้อนบน Hot plate เพื่อไล่ความชื้นออกจากพื้นผิว และชั้นฟิล์ม จากนั้นทำความสะอาดผิวหน้าฟิล์มด้วยแสงยูวี (UV Treatment) ขั้นตอน การหมุนเคลือบวัสดุชั้นเพอร์รอฟสไกต์จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกจะหยดสารละลายวัสดุ เพอร์รอฟสไกต์ปริมาณ 70 µl หมุนความเร็วแรกที่ 1,000 rpm เป็นเวลา 13 sec จากนั้นจะถูกเร่ง ความเร็วการหมุนเป็น 4,000 rpm เป็นเวลา 30 sec ในช่วง 5 sec สุดท้ายของการหมุนจะทำการ หยด Anisole ปริมาณ 180 µl จากนั้นนำชิ้นงานไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 100°C เป็นเวลา 15 min จะทำให้เซลล์แสงอาทิตย์มีโครงสร้างดังภาพที่ 46



ภาพที่ 46 โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผ่านการหนุนเคลือบวัสดุชั้นเพอร์รอฟสไกต์

#### 3.4.4 การสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

การสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์แบบปกติจำเป็นต้องมีชั้นวัสดุจำนวน 5 ชั้น ได้แก่ ชั้นกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้า ชั้นวัสดุนำอิเล็กตรอน ชั้นเพอร์รอฟสไกต์ ชั้นนำโฮล และชั้น ขั้วนำไฟฟ้า จากหัวข้อ 3.4.1, 3.4.2 และ 3.4.3 ได้กล่าวถึงขั้นตอนการเตรียมชั้นวัสดุชั้นนำ อิเล็กตรอนและวัสดุชั้นเพอร์รอฟสไกต์ การสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ในขั้นตอนของการสร้างวัสดุชั้นนำ โฮลจำเป็นต้องแบ่งออกเป็นการเตรียมสารละลาย

## 3.4.5 การสร้างวัสดุชั้นนำโฮล

การสร้างวัสดุขั้นนำโฮลที่เลือกใช้เป็น Spiro-OMeTAD ที่มีช่องว่างระดับพลังงานประมาณ -3.1 eV. และมีระดับพลังงานแถบนำไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ -5.2 eV. มีการสังเคราะห์สารละลายวัสดุ ชั้นนำโฮล

 การเตรียมสารละลายวัสดุขั้นนำโฮล สามารถทำได้โดยการใช้ Spiro-OMeTAD 28.92 mg ละลายใน Chlorobenzene ปริมาณ 400 μl, 4-TBP 11.52 μl และ Li-TFSI 7 μl หมุนกวน ด้วยแท่งแม่เหล็กที่อุณหภูมิปกติเป็นเวลาอย่างน้อย 1 h.

2) การสร้างวัส<mark>ดุชั้นนำโฮล ทำได้โดยการนำสารละลายวัสดุชั้นนำโฮลห</mark>มุนเคลือบลงบน ชิ้นงานที่ที่ผ่านการเคลือ<mark>บชั้นเพ</mark>อร์รอฟสไกต์ที่ความเร็ว 3,000 rpm เป็นเวลา 30 sec

# 3.4.6 การสร้างขั้ว<mark>นำไฟฟ้าด้านหน้าด้ว</mark>ยฟิล์มคาร์บอน

ขั้วนำไฟฟ้าด้านหน้าจากฟิล์มคาร์บอนถูกเตรียมจากคาร์บอนในรูปแบบของเหลวข้น (JELCON CH-8) ด้วยการนำไปทาบนผิวแก้วที่สะอาดด้วยเทคนิค Doctor-blading โดยมีความหนา ประมาณ 3 mm. จากนั้นนำไปแช่ในเอทานอลเป็นเวลา 2 h. และถูกทิ้งให้แห้งสนิทที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นทำการติดขั้วนำไฟฟ้าด้วยฟิล์มคาร์บอนขนาดพื้นที่ 16 mm<sup>2</sup> กดอัดด้วยความดัน 6 bars เป็น เวลา 3 min ที่อุณหภูมิ 50°C จะได้โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ดังภาพที่ 47



ภาพที่ 47 โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์



ภาพที่ 48 เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

#### 3.5 การวิเคราะห์<mark>คุณ</mark>สมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

#### 3.5.1 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของฟิล์มวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน

การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของฟิล์มวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนที่ถูกเตรียมขึ้นด้วย พื้นฐานจากไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO<sub>2</sub>) โดยมีการเติมธาตุไนโอเบียม (Nb<sup>5+</sup>) และแทนทาลัม (Ta<sup>5+</sup>) แบบการเติมคู่ (Co-doped) ซึ่งในกระบวนการการวิเคราะห์ทางกายภาพจะถูกแบ่งออกเป็น การ วิเคราะห์โครงสร้างด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction) (Rigaku MiniFlex II ; Cu Ka=1.5418Å) โดยจะใช้มุมการเคราะห์ 2Theta ตั้งแต่ 20°-80° เพื่อวิเคราะห์ถึงการ เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผลึกของไทเทเนียม การวิเคราะห์ลักษณธสันฐานด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope) (TESCAN Clara) โดยวิเคราะห์ถึง โครงสร้างและความหนาของชั้นฟิล์มวัสดุนำอิเล็กตรอนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณการทะลุ ผ่านของแสงความยาวคลื่นในช่วงอัลตราไวโอเลต (UV) จนถึงช่วงแสงขาว (Visible light) (UV-Visible spectroscopy) (Varian Cary 50 UV-Visible Spectrophotometer) โดยใช้ FTO เป็น Baseline เพื่อทดสอบการปริมาณการส่องผ่านของแสงในชั้นฟิล์มวัสดุนำอิเล็กตรอน นำไปใช้วิเคราะห์หาซ่องว่างระดับพลังงานของวัสดุนำอิเล็กตรอน

#### 3.5.2 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่มีชั้นนำ อิเล็กตรอนเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ถูกเติมด้วยไนโอเบียมและแทนทาลัม เพื่อวิเคราะห์ถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้ชุดทดสอบที่มี แหล่งกำเนิดแสงเป็น Solar Light XPS-400 ที่ให้ความเข้มแสง 1,000 W/m<sup>2</sup> AM 1.5 ร่วมกับเครื่อง voltage source meter (Ossila X200) ทดสอบในห้องปรับอากาศความชื้นต่ำ

# บทที่ 4 ผลและวิเคราะห์ผลการวิจัย

ในบทนี้จะเป็นในส่วนการวิเคราะห์ผลของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ซึ่งประกอบ ไปด้วย การวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ถูกแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์และคุณสมบัติทางไฟฟ้าของของวัสดุชั้นนำ อิเล็กตรอน Nb:Ta Co-doped TiO<sub>2</sub> เพื่อทราบคุณสมบัติในการเปลี่ยนแปลงแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพถูกแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์คุณสมบัติการเลี้ยวเบนด้วยรังสี เอกซ์และการวิเคราะห์ลักษณะสันฐานของฟิล์มด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด การวิเคราะห์คุณสมบัติแสงด้วยคุณสมบัติการส่องผ่านและดูดกลืนแสงของฟิล์มวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน โดยรายละเอียดผลการวิเคราะห์ทั้งหมดแสดงดังต่อไปนี้

# 4.1 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการเจือร่วมของไนโอเบียมและ แทนทาลัมในชั้นนำอิเล็กตรอนที่เป็นไทเทเนียมไดออกไซด์

ในการวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์สามารถทดสอบได้ด้วยชุดทดสอบ ประสิทธิการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า สามารถบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างความ หนาแน่นกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า (J-V curve) เพื่อนำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเปลี่ยน พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า (Power conversion efficiency ; PCE) ได้

# 4.1.1 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดและค่าความหนาแน่น กระแสไฟฟ้าลัดวงจรของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ (J-V curve)

เมื่อขั้นฟิล์มวัสดุขั้นนำอิเล็กตรอน Pure-TiO<sub>2</sub>, Nb-Doped TiO<sub>2</sub>, Ta-Doped TiO<sub>2</sub> และ Nb:Ta Co-Doped TiO<sub>2</sub> ผ่านการทดสอบคุณสมบัติการต้านทานทางไฟฟ้าแล้วได้ถูกนำมาใช้เป็นวัสดุ ขั้นนำอิเล็กตรอนสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์เพื่อนำไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้า โดยมีตัวแปรที่น่าสนใจได้แก่ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า (PCE) ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร (J<sub>SC</sub>) ค่าแรงดันไฟฟ้าสภานะวงจรปิด (V<sub>OC</sub>) ค่าฟิลแฟกเตอร์ (FF) ค่า ความต้านทานอนุกรมภายในเซลล์ (R<sub>s</sub>) และค่าความต้านทานรอยต่อระหว่างชั้นวัสดุชนิดพีและชั้น วัสดุชนิดเอ็นหรือที่เรียกว่าค่าความต้านทานชันต์ (R<sub>sh</sub>)



ภาพที่ 49 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหน<mark>าแน่นกระแสไฟฟ้ากับ</mark>แรงดันไฟฟ้า

ภาพที่ 49 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสและแรงดันไฟฟ้า (J-V Curve) จากภาพพบว่าเมื่อทำการเติมไอออนของไนโอเบียมหรือแทนทาลัมทุกสัดส่วน ส่งผลให้ความหนาแน่น กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนอาจเป็นเพราะปริมาณการแทนที่ไอออนไทเทเนียมของไนโอเบียม และแทนทาลัมในปริมาณดังกล่าวช่วยเพิ่มความสามารถในการส่งผ่านกระแสอิเล็กตรอนผ่านวัสดุชั้น นำอิเล็กตรอน เมื่อวิเคราะห์ค่าตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติทางไฟฟ้าจะสามารถแสดงผลได้ใน ตารางที่ 10

วัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน	PCE (Ave./max)	FF	$J_{sc}$	V <sub>oc</sub>	$R_{sh}$	$R_s$
	(%)	(%)	(mayem)	(V)	(S2·CM)	(S2·CM)
Pure-TiO <sub>2</sub>	8.65/9.71	60.98	15.02	0.94	8,340.6	16.41
5Nb Doped-TiO <sub>2</sub>	8.91/9.81	61.75	14.91	0.97	3,307.8	14.41
3Nb:2Ta Co-doped TiO <sub>2</sub>	10.37/11.05	64.81	16.21	0.99	9,260.11	12.65
2Nb:3Ta Co-doped TiO <sub>2</sub>	8.81/9.35	57.62	16.31	0.94	1,246.01	17.51
5Ta Doped-TiO <sub>2</sub>	9.89/10.48	62.50	16.41	0.96	2,893.28	12.67

ตารางที่ 10 คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์


จากภาพที่ 50 เมื่อนำข้อมูลของทุกสัดส่วนมาวิเคราะห์จากตารางที่ 10 พบว่า Pure-TiO<sub>2</sub> มี ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 8.67% มีค่ากระแสไฟฟ้า ลัดวงจรเฉลี่ย 15.02 mA·cm<sup>2</sup> มีค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดเฉลี่ย 0.94 V และมีค่าฟิลแฟกเตอร์เฉลี่ย 60.98% ในขณะที่เมื่อทำการเติมไอออนของไนโอเบียมที่สัดส่วน 5%Nb Doped-TiO<sub>2</sub> สามารถให้ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดและค่าฟิลแฟกเตอร์เฉลี่ยเท่ากับ 8.91%, 14.91 mA/cm<sup>2</sup>, 0.97 V และ 61.75% ตามลำดับ และเมื่อทำการเติมไอออนของแทนทาลัมที่สัดส่วน 5%Ta Doped-TiO<sub>2</sub> สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 9.89% ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรเฉลี่ย 16.41 mA·cm<sup>2</sup> ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดเฉลี่ย 0.97 V และค่าฟิลแฟกเตอร์เฉลี่ยมีค่า 62.50% เมื่อทำการเติมร่วมที่ สัดส่วน 3%Nb:2%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub> ได้แสดงผลประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็น พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยที่สุด 10.37% รวมถึงตัวแปรอื่นๆ อาทิ ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรเฉลี่ย 16.21 mA/cm<sup>2</sup> ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดเฉลี่ย 0.99 V และค่าฟิลแฟกเตอร์เฉลี่ย 64.81% สังเกตุ จากข้อมูลพบว่าค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรลดลงที่สัดส่วน 5%Nb Doped-TiO<sub>2</sub> มีค่าน้อย อาจเป็น เพราะเกิดการเติมไนโอเบียมที่มากเกินความเหมาะสมจนเกิดขัดขวางการถ่ายโอนประจุ ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของ(Li et al., 2019) ที่แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนที่เหมาะสมกับการเติมไนโอเบียมคือ 0.3% หรือประมาณ 3%Nb Doped-TiO<sub>2</sub> ในงานวิจัยนี้ และจากผลความต้านทานภายในเซลล์ แสงอาทิตย์สังเกตเห็นได้ว่าที่สัดส่วน 3%Nb:2%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub> ที่ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรต่ำ กว่าสัดส่วน 2%Nb:3%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub> และ 5%Ta Doped-TiO<sub>2</sub> แต่กลับให้ประสิทธิภาพสูง ที่สุดด้วยสาเหตุค่าความต้านทานภายในเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีตัวแปรคือ R<sub>s</sub> และ R<sub>sh</sub> เนื่องด้วย 3%Nb:2%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub> มีค่า R<sub>s</sub> ที่ต่ำถึง 12.65  $\Omega \cdot cm^2$  เป็นเหตุให้ไม่เกิดการสูญเสียกระแส ให้กับเซลล์แสงอาทิตย์และ R<sub>sh</sub> ที่สูงถึง 9,260  $\Omega \cdot cm^2$  ซึ่งเป็นค่าที่สูงทำให้ไม่เกิดการไหลกลับของ กระแสภายในเซลล์ เป็นเหตุผลที่ทำให้ถึงสัดส่วน 3%Nb:2%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub> จะมีค่ากระไฟฟ้า ลัดวงจรน้อยกว่าแต่กลับมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าสูง ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดในการปรับปรุงวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนที่มีพื้นฐานเป็น TiO<sub>2</sub> เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกด์

# 4.1.2 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าของ วัสดุชั้นน้ำอิเล็กตรอน (J-V characteristics)

เมื่อทำการหมุนเคลือบวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนที่มีปริมาณการเจือไนโอเบียมแทนทาลัมที่ แตกต่างกัน จากนั้นทำการติดขั้วนำไฟฟ้าด้วยแผ่นฟิล์มคาร์บอน โดยมีผลทดสอบคุณลักษณะของ ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า (J-V characteristics) ของฟิล์มวัสดุขั้นนำอิเล็กตรอน (ภาพที่ 51) โดยจะสังเกตเห็นได้ว่าลักษณะเป็นแผนภูมิเส้นตรงที่มีความแตกต่างกันไม่ขัดเจน แต่เมื่อ ทำการวิเคราะห์หาความต้านทานทาเฟ้า (R<sub>film</sub>) ของขั้นฟิล์มวัสดุขั้นนำอิเล็กตรอนจากสมการกฎของ โอห์ม (สมการที่ 6 ) ได้ข้อมูลดังตารางที่ 11 เห็นได้ว่าที่สัดส่วน Pure-TiO<sub>2</sub> มีค่าความต้านทานอยู่ ประมาณ 98.77 Ω·cm<sup>2</sup> เมื่อทำการเติมไนโอเบียมในสัดส่วน 5%Nb Doped-TiO<sub>2</sub> ให้ค่าความ ต้านทานอยู่ประมาณ 89.20 Ω·cm<sup>2</sup> เมื่อเติมแทนทาลัมที่สัดส่วน 5%Ta Doped-TiO<sub>2</sub> พบว่าค่าความ ต้านทานเพิ่มขึ้นเป็น 111.14 Ω·cm<sup>2</sup> เมื่อทำการเติมร่วมที่สัดส่วน 5%Ta Doped-TiO<sub>2</sub> พบว่าค่าความ ต้านทานเพิ่มขึ้นเป็น 111.14 Ω·cm<sup>2</sup> เมื่อทำการเติมร่วมที่สัดส่วน 5%Ta Doped-TiO<sub>2</sub> พบว่าค่าความ ต้านทานเพิ่มขึ้นเป็น 111.14 Ω·cm<sup>2</sup> เมื่อทำการเติมร่วมที่สัดส่วน 5%Ta Doped-TiO<sub>2</sub> พบว่าค่าความ ต้านทานเพิ่มขึ้นเป็น 111.14 Ω·cm<sup>2</sup> เมื่อทำการเติมร่วมที่สัดส่วนที่หมาะสมที่สุดคือ 3%Nb:2%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub> พบว่าให้ค่าความต้านทานทางไฟฟ้าในขั้นฟิล์มวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน ที่ต่ำที่สุดคือ 75.18 Ω·cm<sup>2</sup> ซึ่งการที่ชั้นฟิล์มวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนที่ค่าความต้านทานต่ำถือว่าเป็น แนวทางที่มีประโยชน์ในการถ่ายโอบประจุผ่านชั้นฟิล์มวัสดุ จากค่าความต้านทานทางไฟฟ้าของวัสดุ ชั้นฟิล์มที่ลดลงอาจเกิดจากการที่เติมไนโอเบียนและแทนทาลัมในสัดส่วนที่เหมาะสมทำให้โครงสร้าง ผลึกของ TiO<sub>2</sub> มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลให้ชั้นฟิล์มสามารถถ่ายโอนประจุได้ดีขึ้น

$$R_{film} = \frac{V}{J}$$
สมการที่ 6

J คือ ค่ากระแสไฟฟ้า (mA/cm<sup>2</sup>)

R<sub>film</sub> คือ ค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้า (kΩ⋅cm²)



ภาพที่ 51 แผ<mark>นภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสและแรง</mark>ดันไฟฟ้าของฟิล์มวัสดุ ชั้นนำอิเล็กตรอน

a	ע I	4 1 24	e e	0 9 K
ตารางทุ่า11	ดาคาาแต่านทาง	กระแสโฟฟาขอ	งาสดชบบ	บาลเลกตรลบ
VII O INVI II	11 11 10 101 11 100 11 11		N GPILLO PO	

วัสดุขั้นนำอิเล็กตรอน	<b>ค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้า</b> (Ω⋅cm²)
Pure-TiO <sub>2</sub>	98.77
5%Nb Doped-TiO <sub>2</sub>	89.20
3%Nb:2%Ta Co-doped TiO <sub>2</sub>	75.18
2%Nb:3%Ta Co-doped TiO <sub>2</sub>	306.56
5%Ta Doped-TiO <sub>2</sub>	111.14

# 4.2 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่มีการเจือร่วม ของไนโอเบียมและแทนทาลัมในชั้นนำอิเล็กตรอนที่เป็นไทเทเนียมไดออกไซด์ 4.2.1 วิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD)

การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของฟิล์มวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนด้วยเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบน ของรังสีเอกซ์ (XRD) ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงชนิดของสารประกอบ โครงสร้างผลึก และความสมบูรณ์ ของผลึกที่อยู่ในสารตัวอย่าง เพื่อสามารถศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผลึกในสารตัวอย่าง ได้ โดยการวิเคราะห์ฟิล์มวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน Pure-TiO<sub>2</sub>, Nb-Doped TiO<sub>2</sub>, Ta-Doped TiO<sub>2</sub> และ Nb:Ta Co-Doped TiO<sub>2</sub> ที่ถูกเตรียมขึ้นตามวิธีในหัวข้อ 3.4.2 การวิเคราะห์ที่มุม 2Theta เท่ากับ 10°-70° แสดงดังรูปที่ 52a เมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล (Ref. Code: 01-070-0413) แสดงให้ทราบถึงเฟสแบบอนาเทส (Anatase) ของไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO<sub>2</sub>) (He et al., 2019) ซึ่งจะมีโครงสร้<mark>า</mark>งผลึกแบบเททระโกนัล (Tetragonal) พบว่าระนาบ (101) มีการเคลื่อนไปยังมุมที่ ้ลดลงเนื่องจ<mark>า</mark>กมีการแทนที่ตำแห<mark>น่งข</mark>องธาตุไทเทเนียม (Ti<sup>4+</sup>) ซึ่งมีรัศมีไอออ<mark>น</mark>ประมาณ 0.605 Å ้ด้วยธาตุไนโอเบียม (Nb<sup>5+</sup>) และธาตุแทนทาลัม (Ta<sup>5+</sup>) ซึ่งมีรัศมีไอออนประมาณ 0.64 Å ส่งผลให้ ระยะห่า<mark>ง</mark>ระหว่างแลคท<mark>ิตล</mark>ดลงระนาบที่ (101) มีการเปลี่ยนแปลง (Zare Bid<mark>a</mark>ki et al., 2022) ้จึงเป็นส<sup>า</sup>เหตุที่ทำให้ระ<mark>นาบ (</mark>101) มีมุม 2Theta ที่ลดลงแส<mark>ดงดัง</mark>ตารางที่ 12 แสดงดังรูปที่ 52b ้ทั้งนี้การ<mark>เ</mark>คลื่อนที่ของพีค (101) นับว่าเป็นการยืนยันถึงความสำเร็จในการเติมไอออ<sup>ิ</sup>นของไนโอเบียม และแทนทาลัมไปยังชั้นฟิล์มวัสดุนำอิเล็กตรอน TiO2 และที่ระนาบ (101) ของสัดส่วน 3%Nb:2%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub> (เส้นสีน้ำเงิน) สามารถสังเกตเห็นล<sup>ั</sup>กษณะเส้นที่เรียวแหลมได้อย่าง ้ชัดเจน แสด<mark>งอ</mark>อกถึงลักษณะความเป็นผลึกที่สมบูรณ์มากขึ้นเมื่อมีการเติมคู่ของไนโอเบียมและ ้แทนทาลัม การที่มีผลึกที่มีความสมบูรณ์นับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ช่วยในการถ่ายโอนประจุผ่านชั้นนำ อิเล็กตรอนได้ดี (Li et al., 2021) เป็นผลให้เซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพที่ดี



ภาพที่ 5<mark>2</mark> (a) ผล XRD ขอ<mark>งวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนที่มุม 2Th</mark>eta ตั้งแต่ 10º-80º (b) ผล XRD ที่

ร<mark>ะนาบ (</mark>101)

ตารางที่ 12 ข้อมูลมุม 2<mark>Theta</mark> ของระนาบ (101)

วัส <mark>ดุขั้นนำอิเล็กตรอนที่ระนาบ (101)</mark>	2Theta (Degree)
Pure-TiO <sub>2</sub>	25.31
5%Nb Doped-TiO <sub>2</sub>	25.12
3Nb:2Ta Co-Doped TiO <sub>2</sub>	25.01
2Nb:3Ta Co-Doped TiO <sub>2</sub>	25.09
5%Ta Doped-TiO <sub>2</sub>	25.08

# 4.2.2 วิเคราะห์ลักษณะสัณฐานของฟิล์มเพอร์รอฟสไกต์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราด (SEM)

การวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานของฟิล์มด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ด้วยกำลังขยาย 50,000 เท่า เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของพื้นผิว ขนาดของเกรน ความหนาของชั้น ฟิล์ม และเพื่อตรวจสอบถึงความบกพร่องของคุณสมบัติวัสดุเมื่อส่งผลแสดงให้เห็นบนพื้นผิว ซึ่งเป็น ปัจจัยต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

4.2.2.1 การวิเคราะห์พื้นผิวฟิล์มเพอร์รอฟสไกต์

ลักษณะสัณฐานของฟิล์มวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน TiO<sub>2</sub> ที่ถูกเจือด้วยสัดส่วน Pure-TiO<sub>2</sub>, 5%Nb-Doped TiO<sub>2</sub>, 3%Nb:2%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub>, 2%Nb:3%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub>

และ 5%Ta-Doped TiO<sub>2</sub> ที่ถูกหมุนเคลือบลงบน FTO ด้วยความเร็วการหมุนที่ 1,500 rpm เป็นเวลา 40 sec และทุกสัดส่วนได้ถูกเคลือบด้วยชั้นเพอร์รอฟสไกต์ที่ความเร็วการหมุนที่ 1,000 rpm เป็นเวลา 13 sec จากนั้นเพิ่มความเร็วการหมุนเป็น 4,000 rpm เป็นเวลา 30 sec ทำให้ ได้พื้นผิวชั้นฟิล์มเพอร์รอฟสไกต์ดังรูปที่ 53 ที่กำลังขยาย 50,000 เท่า พบว่าลักษณะของเกรนที่ อัตราส่วน Pure-TiO<sub>2</sub> (ภาพที่ 53a) มีลักษณะพื้นผิวที่ค่อนข้างไม่สม่ำเสมอโดยดูจากความเข้มของสี ในแต่ละพื้นที่ผิวของชั้นฟิล์มเมื่อทำการวิเคราะห์ถึงขนาดเกรนของชั้นฟิล์มเพอร์รอฟสไกต์แสดงดัง ตารางที่ 13 พบว่าที่สัดส่วนดังกล่าวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 211.22 nm เมื่อทำการการ เติมไอออนของไนโอเบียมและแทนทาลัมที่สัดส่วน 5%Nb Doped-TiO<sub>2</sub> (ภาพที่ 53b) และ 5%Ta Doped-TiO<sub>2</sub> (ภาพที่ 53e) พบว่ามีว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเกรนประมาณ 230.67 nm และ 234.22 nm ตามลำดับ และเมื่อทำการเติมร่วมไอออนของไนโอเบียมและแทนทาลัมที่สัดส่วน 3%Nb:2%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub> (ภาพที่ 53c) พบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกรนเฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้น เป็น 236.84 nm ซึ่งสอดคล้องกับผลทางไฟฟ้าที่สัดส่วนดังกล่าวให้ค่าประสิทธิภาพสูงที่สุด (Wang et al., 2021) ทั้งนี้การแสดงออกทางกายภาพของพื้นผิววัสดุอาจไม่สามารถสรุปได้ถึงผลทาง ไฟฟ้าทั้งหมดของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์จึงมีความจำเป็นต้องพิสูจน์ทราบทางคุณสมบัติ ทางแสงของเซลล์ด้วย

วัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน	เส้นผ่านศูนย์กลางเก <mark>ร</mark> น (nm)
Pure-TiO <sub>2</sub>	211.22
5%Nb Doped-TiO <sub>2</sub>	230.67
3Nb:2Ta Co-Doped TiO <sub>2</sub>	236.84
2Nb:3Ta Co-Doped TiO <sub>2</sub>	234.22
5%Ta Doped-TiO <sub>2</sub>	224.63

a		ັ	1	6			e	6	1 4	6
ตารางท	13	เสบ	ผาาม	สบยกล	างเกร	91912	าสด	เพอรรอง	VAL	กต
FI TO INFI	10	001100		1 KOIII	1 1 4 61 1 6	600	1 00111	01100001	1010	



ภาพที่ 53 ภาพถ่ายพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (a) Pure-TiO<sub>2</sub>, (b) 5%Nb Doped-TiO<sub>2</sub>, (c) 3%Nb:2%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub>, (d) 2%Nb:3%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub> และ(e) 5%Ta Doped-TiO<sub>2</sub>

# 4.2.2.2 ภาพตัดขวางของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

การวิเคราะห์ภาพตัดขวางของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (SEM) ที่กำลังขยาย 30,000 และ 50,000 เท่า เพื่อศึกษาถึงความสมบูรณ์ ของรอยต่อระหว่างชั้นฟิล์มและประเมินความหนาของชั้นฟิล์มเป็นผลมาจากเลือกเลือกใช้ความเร็ว และเวลาในขั้นตอนการหมุนเคลือบวัสดุแต่ละชั้นซึ่งปัจจัยนี้มีผลต่อประสิทธิทางไฟฟ้าของเซลล์ แสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลการยืนยันชั้นฟิล์มของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ ในงานวิจัยนี้ได้ทำการเลือกเซลล์แสงอาทิตย์ที่สัดส่วน 3%Nb:2%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub> ซึ่งเป็นสัดส่วน

การเจือที่ให้ผลประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ดีที่สุด และเซลล์แสงอาทิตย์ที่สัดส่วน Pure-TiO<sub>2</sub> โดยเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งสองถูกหมุนเคลือบชั้นนำอิเล็กตรอนด้วยสารละลาย Pure-TiO2 และ 3%Nb:2%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub> ลงบน FTO ที่ความเร็ว 1,500 rpm เป็นเวลา 40 sec จากนั้น ้เคลือบชั้นเพอร์รอฟสไกต์ (Cs<sub>0.17</sub>FA<sub>0.83</sub>Pb(I<sub>0.83</sub>Br<sub>0.17</sub>)<sub>3</sub>) ที่ความเร็ว 4,000 rpm เป็นเวลา 30 sec สุดท้ายหมุนเคลือบชั้นนำโฮล (Spiro-OMeTAD) ที่ความเร็ว 3,000 rpm เป็นเวลา 30 sec ทำให้ได้ ์ ชั้นฟิล์มของเซลล์แสงอาทิตย์ดังภาพที่ 54 ที่สัดส่วน Pure-TiO<sub>2</sub> (ภาพที่ 54a และ 54b) จะสังเกตุเห็น ้ได้ในบริเวณรอยเชื่อมต่อระหว่างชั้นวัสดุนำอิเล็กตรอนที่ทำการหมุนเคลือบลงบนชั้นสารนำไฟฟ้า (FTO) ที่มีลักษณะไม่สม่ำเสมอ การเคลือบของสารละลายวัสดุไม่สามารถครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นจุดบกพร่องทำให้เกิด trap current density ส่งผลให้ค่ากระไฟฟ้าลัดวงจรลดลง ในทาง กลับกันพบว่า<mark>สา</mark>รละลายที่ถูกเติมร่วมด้วยในโอเบียมแ<mark>ละ</mark>แทนทาลัมที่สัดส่วน 3%Nb:2%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub> (ภาพที่ 54c และภาพที่ 54d) สามารถคร<mark>อ</mark>บคลุมชั้น FTO ได้ดีกว่า ้อาจกล่าวไ<mark>ด้</mark>ว่าคุณสมบัติขอ<mark>งไนโอเบี</mark>ยมและแทนทาลัมมีส่วนช่วยในการ<mark>ป</mark>รับปรุงคุณลักษณะ สารละลา<mark>ย</mark>วัสดุให้สามารถ<mark>เค</mark>ลือบพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้น และยังทำให้เพิ่มการถ่ายโอนประจุบริเวณรอยต่อ ระหว่า<mark>ง</mark> FTO กับ E<mark>TLs เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ค่ากระแ</mark>สไฟฟ้าลัดวงจรของสัดส่วน 3%Nb:2%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub> ที่สูงว่าสัดส่วน Pure-TiO<sub>2</sub> จ<mark>ากกา</mark>รวัดความหนาของชั้นฟิล์มแต่ละ ้ชั้นได้คว<mark>า</mark>มหนาดังต่อไปนี้ ชั้นนำอิเล็กตรอนของสัดส่วน 3%Nb:2%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub> มีความหนา ประมาณ 55.25 nm ชั้นเพอร์รอฟสไกต์ ซึ่งเป็นชั้นดูดซับแสงมีความหนาประมาณ 495.15 nm และ สุดท้ายชั้นนำโฮลที่มีวัสดุเป็น Spiro-OMeTAD มีความหนาประมาณ 249.27 nm



ภาพที่ 54 ภาพตัดขวางถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (a-b)Pure-TiO<sub>2</sub> และ (c-d) 3%Nb:2%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub>

# 4.3 การวิเคราะห์คุณสมบัติแสงของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่มีการเจือร่วมของ ในโอเบียมและแทนทาลัมในชั้นนำอิเล็กตรอนที่เป็นไทเทเนียมไดออกไซด์

# 4.3.1 วิเคราะห์คุณสมบัติแสงด้วยเทคนิค UV-Visible spectroscopy

คุณสมบัติการส่องผ่านของแสงในชั้นนำอิเล็กตรอนเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ ที่สัดส่วน 3%Nb:2%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub> ถูกทดสอบด้วยเทคนิค UV-Visible spectroscopy ทดสอบที่ช่วงความยาวคลื่น 200-1,000 nm โดยใช้อากาศเป็น Baseline จากภาพที่ 55a เห็นได้ว่า ปริมาณแสงสามารถส่องผ่านได้ดีในความยาวคลื่นช่วง 300-700 nm ซึ่งจะผ่านชั้นนำอิเล็กตรอนเข้าสู่ ชั้นเพอร์รอฟสไกต์ ซึ่งแสงสามารถส่องผ่านไปได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันโดยช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 350-500 nm แสงสามารถส่องผ่านชั้นนำอิเล็กตรอนไปได้มากกว่า 50% และที่ช่วงความยาวคลื่น ดั้งแต่ 500-1,000 nm แสงสามารถช่องผ่านชั้นนำอิเล็กตรอนไปได้มากกว่า 50% และที่ช่วงความยาวคลื่น ดั้งแต่ 500-1,000 nm แสงสามารถช่องผ่านชั้นนำอิเล็กตรอนไปได้มากกว่า 50% และที่ช่วงความยาวคลื่น ดั้งแต่ 500-1,000 nm แสงสามารถช่องผ่านชั้นนำอิเล็กตรอนไปยังชั้นเพอร์รอฟสไกต์ได้มากกว่า 70% ของแสงตกกระทบ เมื่อทำการวิเคราะห์หาคุณสมบัติการดูดกลืนแสงในภาพที่ 55b สังเกตุได้ว่า ทุกสัดส่วนมีความแตกต่างกันเล็กน้อยมาก แต่เมื่อนำผลวิเคราะห์การดูดกลืนแสงมาวิเคราะห์ระดับ ช่องว่าพลังงาน (Energy gap: E<sub>s</sub>) (ภาพที่ 56) ที่มีลักษณะช่องว่างแบบ Direct band gap จากความสัมพันธ์ของ Tauc's plot method สมการที่ 7 โดยกำหนดให้แกน y=(**ณ**hv)<sup>2</sup> และ x=hv ทำให้เมื่อลากเส้นตัดกับแกนพลังงานโฟตอน (x-axis) ณ จุดตัดเส้นตรงสามารถประมาณได้ค่าช่องว่าง ระดับพลังงาน (ละครไทย, 2018) พบว่าเมื่อทำการเติมในโอเบียมและแทนทาลัมลงไปชั้นนำ อิเล็กตรอนทำให้ระดับช่องว่างพลังงานลดลง เป็นผลมาจากเกิดการสูญเสียไอออนของไนโอเบียม (Nb<sup>5+</sup>) และแทนทาลัม (Ta<sup>5+</sup>) ให้กับไทเทเนียม (Ti<sup>4+</sup>) โดยที่สัดส่วนที่มีระดับช่องว่างพลังงาน เหมาะสมกับเซลล์สงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์มากที่สุดคือ 3%Nb:2%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub> ซึ่งมี ระดับช่องว่าพลังงานอยู่ที่ 3.43 eV ซึ่งเป็นระดับช่องว่างที่เหมาะสมต่อการเคลื่อนที่ของกระแส อิเล็กตรอนระหว่างชั้นวัสดุของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ (Chen et al., 2022) จึงเป็นอีก ปัจจัยหนึ่งที่อาจทำให้ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น

สมการความสัมพันธ์แบบ Tauc's plot

ภาพที่ 55 (a) คุณสมบัติการส่องผ่านแสง (b) คุณสมบัติการดูดกลื่นแสง ของชั้นฟิล์มวัสดุนำ อิเล็กตรอน FTO/ETLs



ตารางที่ 14 ระดับช่องว่างพลังงานของวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอน

Energy band gaps (eV)	
Pure-TiO <sub>2</sub>	3.5870
5%Nb Doped-TiO <sub>2</sub>	3.5222
3Nb:2Ta Co-Doped TiO <sub>2</sub>	3.4284
2Nb:3Ta Co-Doped TiO <sub>2</sub>	3.3842
5%Ta Doped-TiO <sub>2</sub>	3.5125

# 4.3.2 วิเคราะห์คุณสมบัติแสงด้วย Photoluminescence

ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติแสงด้วย Photoluminescence spectrophotometer เพื่อ ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนที่มีผลต่อวัสดุชั้นเพอร์รอฟสไกต์และผลวิเคราะห์ ดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นถึงการยืนยันการเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (V<sub>oc</sub>) โดยการ ทดสอบใช้แหล่งกำเนิดแสงความยาวคลื่นเดียวที่มีความยาวคลื่น 532 nm เป็นตัวกระตุ้นอิเล็กตรอน ในชั้นวาเลนซ์ เมื่ออิเล็กตรอนได้รับพลังงานกระตุ้นจากแสงเลเซอร์จนกระทั่งมีพลังงานมากกว่า ช่องว่างระดับพลังงานทำให้ย้ายไปอยู่ในระดับชั้นนำไฟฟ้าที่ไม่มีความเสถียร อิเล็กตรอนจึงคาย พลังงานออกมาในรูปโฟตอนเพื่อลงมาอยู่ในระดับชั้นวาเลนซ์กระบวนการดังกล่าวจึงถูกเรียกว่า Photoluminescence เมื่อทำการตรวจวัดพบว่าที่สัดส่วน 3%Nb:2%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub> มีค่า ความเข้ม Photoluminescence ต่ำที่สุด ซึ่งผลของ Photoluminescence สามารถอธิบายได้ถึง ความสมบูรณ์ของบริเวณรอยต่อ P-N ที่มีความสมบูรณ์ จากผลการทดสอบ (ภาพที่ 57) เห็นได้ว่า รอยต่อระหว่างวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนและชั้นเพอร์รอฟสไกต์ได้รับปรับปรุงการถ่ายโอนประจุ (Charge transfer) ได้ดีขึ้น (Abbasi et al., 2023) ชี้ให้เห็นจากค่า V<sub>oc</sub> มีค่าสูงที่สุดของ 3%Nb:2%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub>



ภาพที่ 57 การวิเคราะห์คุณสมบัติแสงด้วยเทคนิค Photoluminescence

# 4.4 ผลผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

จากการที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟส ไกต์ด้วยการเติมร่วมไอออนของไนโอเบียมและแทนทาลัมในวัสดุขั้นนำอิเล็กตรอนทำให้ประสิทธิภาพ ของเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มจาก 8.65% (Pure-TiO<sub>2</sub>) เป็น 10.37% (3%Nb:2%Nb Co-doped TiO<sub>2</sub>) ซึ่งเป็นค่าประสิทธิภาพที่สูงที่สุดที่สามารถทำได้ อนาคตหากมีการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์ รอฟสไกต์มาปรับใช้กับสภาพแวดล้อมจริง ทางผู้วิจัยมีแนวคิดในการออกแบบและจำลองผลผลิต พลังงานไฟฟ้าเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนำมาประยุกต์ใช้ โดยทำการออกแบบแผงเซลล์ แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ให้มีกำลังผลิตไฟฟ้าใกล้เคียงกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยว ในการเปรียบเทียบระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งสองชนิดจะประเมินจากผลผลิตพลังงานไฟฟ้าใน 1 ปี ติดตั้งบนพื้นที่ขนาด 2,040.37 m<sup>2</sup> บริเวณศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัย แมโจ้ (ภาพที่ 58) โดยใช้ข้อมูลค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อเดือน พ.ศ. 2562 ณ สถานี ตรวจวัดศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2564) ซึ่งมีค่าความเข้มรังสือาทิตย์เฉลี่ยอยู่ที่ 15.785 MJ/m<sup>2</sup>.day



ภาพที่ 58 ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth

แบบจำลองผลผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์นี้ เลือกทดสอบเปรียบเทียบระหว่าง แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยวขนาด 410 W (BQ Solar รุ่น BQ-144M-410W) ซึ่งมีขนาดแผง 1.002 m x 2.008 m คิดเป็นพื้นที่รับแสงขนาด 2.01 m<sup>2</sup> มีกำลังไฟฟ้าสูงสุด 410.04 W ที่ กระแสไฟฟ้าสูงสุด 9.89 A และแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 41.46 V และประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงาน แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า 20.38% (BQ SolarTech Co., 2023) เปรียบเทียบกับแผงเซลล์ แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์จากการออกแบบ ซึ่งต่อกันแบบขนาน 4,778 เซลล์ และต่อแบบ อนุกรม 57 เซลล์ ทำให้ได้กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ 453.29 W ที่กระแสไฟฟ้าสูงสุด 10.89 A และ แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 44.61 V โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์มีขนาดกว้าง 1.83 m x 2.39 m คิดเป็นพื้นที่รับแสงขนาด 4.36 m<sup>2</sup> ซึ่งใหญ่กว่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยวถึง 1.97 เท่า เมื่อทำการจำลองการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เบื้องต้น ถูกติดตั้งบนพื้นที่ขนาดกว้าง 29.72 m ยาว 66.56 m สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิกอนแบบผลึกเดี่ยวโดยติดตั้งขนาน 9 string ในแต่ละ String อนุกรมกันทั้งหมด 66 แผง ซึ่งเปรียบเทียบกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ เพอร์รอฟสไกต์โดยมีการติดตั้งแบบขนาน 9 string ในแต่ละ string อนุกรมกันทั้งหมด 36 แผง ทำให้ มีพื้นที่รับแสงทั้งหมด 1,412.64 m<sup>2</sup> เมื่อนำข้อมูลการติดตั้งมาจำลองการผลิตไฟฟ้าจากข้อมูลค่ารังสี อาทิตย์ข้างต้น ทำให้ได้ข้อมูลผลผลิตไฟฟ้ารายปีเปรียบเทียบระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิกอน แบบผลึกเดี่ยวและแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ดังภาพที่ 59 จากตารางที่ 15 พบว่าที่ ความเข้มรังสีอาทิตย์สูงสุดในเดือนพฤษภาคมมีค่า 5.17 MJ/m<sup>2</sup>.day แผงเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิกอน แบบผลึกเดี่ยวสามารถผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 1,259.43 kWh/day และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิกอน แบบผลึกเดี่ยวสามารถผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 758.61 kWh/day ในระยะเวลา 1 ปี แผงเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิกอน แบบผลึกเดี่ยวสามารถผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุดได้ 389.44 MWh/year และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิกอน แบบผลึกเดี่ยวสามารถผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุดได้ 234.57 MWh/year



ภาพที่ 59 ผลผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์

		พลังงานไฟฟ้าท์	<b>1</b> ่ผลิตได้
	ค่าความเข้มรังสี	(MWh/moi	nth)
เดือน	อาทิตย์	Mana crystalling	Perovskite
	(MJ/m² ∙day)	Solar Coll papel	Solar Cell
		solar Cell pariet	Panel
มกราคม	13.530	28.38	17.09
กุมภาพันธ์	16.535	31.32	18.84
มีนาคม	16.611	34.84	20.99
เมษายน	18.054	36.64	22.04
พฤษภาคม	18.615	39.04	23.52
มิถุนายน	16.9 <mark>6</mark> 9	34.44	20.72
กรกฎาคม	14.256	29.90	18.01
สิงหาคม	12.816	26.88	16.19
กันยายน	16.203	32.89	19.81
ตุลาคม	16.616	34.85	20.99
พฤศจิกา <mark>ย</mark> น	15.087	30.62	18.44
ธันวาคม	14.128	29.63	17.85
ผลผลิตพลังง <mark>าน</mark> ไฟฟ้ารวม	27100	389.44	234.27

ตารางที่ 15 ผลผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์

จากข้อมูลการจำลองเห็นได้ชัดเจนถึงความแตกต่างเนื่องด้วยปัจจัยหลักของการผลิตพลังงาน ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มีองค์ประกอบหลายส่วนอาทิ ความเข้มรังสีอาทิตย์ ปริมาณแสงตกกระทบ รวมถึงประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในแต่ ละประเภท โดยจากการทดสอบจะเห็นได้ว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยวมีประสิทธิภาพที่ ค่อนข้างสูงกว่าแบบเพอร์รอฟสไกต์อยู่มากถึง 10.02% เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตพลังงาน ไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยวสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า การทดสอบนี้ ชี้ให้เห็นถึงการเลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน แต่ในอีกเหตุผลหนึ่ง ถ้าในอนาคตมีการพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีขึ้น และพัฒนาการผลิตเป็นระดับอุตสาหกรรมในการผลิต เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่มีต้นทุนต่ำลงมาก และเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ถือ เป็นเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายทำให้มีข้อดีกว่าเซลล์ แสงอาทิตย์ซิลิกอนแบบผลึกเดี่ยวในเรื่องความบางและต้นทุนการผลิต

# บทที่ 5 สรุปผลงานวิจัย

## 5.1 สรุปผลงานวิจัย

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ที่มี ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นพื้นฐานวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนและมีขั้วนำไฟฟ้าเป็นคาร์บอน โดยการเติม ไอออนธาตุโลหะได้แก่ ไนโอเบียมหรือแทนทาลัม เข้าไปยังโครงสร้างไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่อัตราส่วน 5% ของไทเทเนียมไดออกไซด์ และการเติมไอออนร่วมของไนโอเบียมและแทนทาลัมใน อัตราส่วนร้อยละของ ไทเทเนียมไดออกไซด์:ไนโอเบียม:แทนทาลัม ได้แก่ 95:3:2 และ 95:2:3 เป็นต้น นอกจากยังงานวิจัยนี้ยังประสบความสำเร็จในขั้นตอนการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์อนุภาค ระดับนาโน โดยสังเคราะห์ได้ด้วยที่อุณหภูมิกระบวนการไม่เกิน 150°C โดยมีผลวิเคราะห์คุณสมบัติ ทางกายภาพด้วยการทดสอบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ เป็นหลักฐานยืนยันการประสบความสำเร็จ ในการสังเคราะห์

<mark>จากการศึกษาเซลล์แสงอา</mark>ทิตย์แบบเพอร์รอฟสไก<mark>ต์ที่มีนาโนไทเทเนียม</mark>ไดออกไซด์ที่ถูก ้สังเครา<mark>ะ</mark>ห์ที่อุณหภูมิไม<mark>่เกิน 1</mark>50°C เป็นเซลล์อ้างอิง พบว่ามีประสิทธิภาพการ<mark>เ</mark>ปลี่ยนพลังงาน ี แสงอาทิ<mark>ตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 8.65% ที่แรงดันฟ้า</mark>วงจรเปิดเฉลี่ย 0.94 V <mark>แ</mark>ละกระแสไฟฟ้า ้ลัดวงจรเฉลี่ย 15.02 mA/cm<sup>2</sup> เมื่อทำการเติมไอออนธาตุโลหะไนโอเบียม และแทนทาลัม ้ประสิทธิภา<mark>พประสิทธิภาพสูงสุดของเซลล์จะเพิ่มมาเป็น 9.81% แล</mark>ะ 10.48% ต<mark>า</mark>มลำดับ และเมื่อทำ ้การเติมไอออ<mark>น</mark>ร่วมของไนโ<mark>อ</mark>เบียมและแทนทาลัมลงไปในไทเทเนียมไดออกไซ</mark>ด์พบว่าประสิทธิภาพ ของเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นเป็น 11.05% ที่สัดส่วนการเติม 3%Nb:2%Ta ในการวิเคราะห์ ภาพตัดขวางของเซล<mark>ล์พบว</mark>่าการเติมไนโอเบียมและแทนทาลัมยังสา</mark>มารถช่วยให้การหมุนเคลือบ ครอบคลุมพื้นผิวได้ทั่วถึงลดการเกิดข้อบกพร่องบริเวณพื้นผิวรอยต่อระหว่างชั้นนำอิเล็กตรอนและชั้น เพอร์รอฟสไกต์ทำให้การเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าภายในเซลล์แสงอาทิตย์เกิดได้ดีขึ้น ในการ วิเคราะห์คุณสมบัติทางแสงยังพบว่าการเติมดังกล่าวสามารถลดช่องว่างระดับพลังงานจาก 3.59 eV ในเซลล์อ้างอิงเป็น 3.43 eV ที่สัดส่วนการเติม 3%Nb:2%Ta ส่งผลให้การเคลื่อนที่ของกระแส ้อิเล็กตรอนผ่านชั้นนำอิเล็กตรอนเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากว่าเซลล์อ้างอิง และในการ ้วิเคราะห์ Photoluminescence พบว่าที่สัดส่วนการเติม 3%Nb:2%Ta ในไทเทเนียมไดออกไซด์ มี ค่า PL Intensity ที่ต่ำ แสดงให้เห็นถึงรอยต่อระหว่างชั้นวัสดุชั้นนำอิเล็กตรอนกับชั้นเพอร์รอฟสไกต์ ที่มีประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ทำให้การถ่ายโอนประจุได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผลให้ที่

สัดส่วนดังกล่าวมีแรงดันไฟฟ้าสถานะวงจรเปิดสูงถึง 0.99 V และกระแสไฟฟ้าลัดวงจรอยู่ที่ 16.21 mA/cm<sup>2</sup>

นอกจากนั้นทางผู้วิจัยได้นำแนวคิดการนำเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่สัดส่วน 3%Nb:2%Ta Co-doped TiO<sub>2</sub> มาประเมินผลผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาวะ แวดล้อมจริงโดยการจำลองผลผลิตจากการติดตั้งบริเวณศูนยุการเรียนรู้วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เซียงใหม่ โดยจากค่ารังสีอาทิตย์อ้างอิงจากศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาการผลิตพลังงานไฟฟ้าในระยะเวลา 1 ปี (มกราคม-ธันวาคม) โดยใช้พื้นที่ การติดตั้ง 2,040.37 m<sup>2</sup> พบว่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 234.25 MWh/year

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

 การเตรียมสารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์ในงานวิจัยนี้ถูกเตรียมจากไทเทเนียมเตตระ คลอไรด์ (TiCl<sub>4</sub>) ซึ่งไวต่อความชื้นจะทำให้เกิดไอระเหยเป็นกรดไฮโดรคลอริค (HCl) ซึ่งเป็นควันพิษ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และในขั้นตอนการสังเคราะห์ต้องความคุมอุณหภูมิให้คงที่ตาม ขั้นตอนที่กำหนดในหัวข้อ 3.4.2 อย่างเคร่งครัด

2. เนื่องจากในงานวิจัยนี้เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์มีความไวต่อความชื้นสูง ใน การขั้นตอนการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ควรทำในสภาวะความชื้นต่ำกว่า 20%RH เพื่อให้ประสิทธิภาพ ที่สูงและการเก็บรักษาเซลล์แสงอาทิตย์ควรเก็บในตู้ควบคุมความชื้นไม่เกิด 50%RH

 เซลล์แสงอาทิตย์ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ฟิล์มคาร์บอนเป็นชั้นอิเล็กโทรด ถ้าสามารถในชั้ว อิเล็กโทรดจากทองคำจะทำให้ค่าประสิทธิภาพสูงขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของทองคำมีค่า การนำไฟฟ้าที่สูงกว่าคาร์บอน



ภาคผนวก ก ตัวอย่างการคำนวณ

ก.1 การคำนวณหากำลังไฟฟ้าสูงสุดเฉลี่ย (	P <sub>max,Ave</sub> )	
พื้นที่รับแสง(A <sub>cell</sub> )	0.16	$m^2$
กระแสไฟฟฟ้าสูงสุด(I <sub>max</sub> )	= I <sub>SC</sub> × A <sub>cell</sub>	
ตำแหน่งที่ 1	2.2057	mA
ตำแหน่งที่ 2	2.1620	mA
ตำแหน่งที่ 3	2.3069	mA
ตำแหน่งที่ 4	2.1544	mA
ตำแหน่งที่ 5	2.4612	mA
ตำแหน่งที่ 6	2.0983	mA
ตำแหน่งที่ 7	2.3734	mA
ตำแหน่งที่ 8	2.4582	mA
	R. R. A.	
แรงดนเพพาสูงสุด(V <sub>max</sub> )		
ตาแหนงท 1	0.7551	V9
ต้าแหน่งที่ 2	0.7550	V
ตำแหน่งที่ 3	0.7550	V
ตำแหน่งที่ 4	0.8049	V
ต <mark>ำ</mark> แหน่งที่ 5	0.6547	V
ตำ <mark>แหน่งที่</mark> 6	0.7046	V
ตำแห <mark>น่ง</mark> ที่ 7	0.7046	V
ตำแหน่งที่ 8	0.7045	V
กำลังในไข้เวลาสุด(D)		
11 เสงเพพ เสูงสุข(P <sub>max</sub> )		
ตาแหนงท 1	0.7551	mW
ต้าแหน่งที่ 2	0.7550	mW
ตำแหน่งที่ 3	0.7550	mW
ตำแหน่งที่ 4	0.8049	mW
ตำแหน่งที่ 5	0.6547	mW
ตำแหน่งที่ 6	0.7046	mW
ตำแหน่งที่ 7	0.7046	mW
ตำแหน่งที่ 8	0.7045	mW

กระแสไฟฟ้าสงสดเอลี่ย(I . )	ผลบวกกระแส 	
The motor of the max, Ave	จำนวนผลบวกกระแส =	mA
	8 = 2.28	mA
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดเฉลี่ย(V <sub>max,Ave</sub> )	=	
	$=\frac{5.8385}{8}$	V
ร้อรังในเชื่อสาสอเคลื่อ(D	= 0.73 ผ <mark>ลบวกกำ</mark> ลัง	V
กาสงเพพาสูงสุดเฉลย(P <sub>max,Ave</sub> )	=	mW
	= 1.66	mW
ค่าฟิลแฟ <mark>กเตอร์ (FF)</mark>	$=\frac{P_{max}}{P_{t}} \times 100$	
	$=\frac{1.66(\text{mW})}{2.56(\text{mW})} \times 100$	%
	= 61.81	%

<b>F</b>										
ETLS	PCE (%)	FF (%)	J₅c (mA/cm²)	S <	R <sub>sh</sub> (Q·cm <sup>2</sup> )	R <sub>s</sub> (Ω·cm <sup>2</sup> )	P <sub>t</sub> (mW)	lmax (mA)	V <sub>max</sub> (\)	Pm (mW)
Pure-TiO <sub>2</sub>	8.65/9.71	60.98	15.02	0.94	8,340.6	16.41	2.33	2.09	0.71	1.48
5Nb Doped-TiO <sub>2</sub>	8.91/9.81	61.75	14.91	0.97	3,307.8	14.41	2.30	2.06	0.69	1.43
3Nb:2Ta Co-doped TiO <sub>2</sub>	10.37/11.05	64.81	16.21	0.99	9,260.11	12.65	2.56	2.28	0.73	1.66
2Nb:3Ta Co-doped TiO <sub>2</sub>	8.81/9.35	57.62	16.31	0.94	1,246.01	17.51	2.44	2.20	0.64	1.41
5Ta Doped-TiO <sub>2</sub>	9.89/10.48	62.50	16.41	0.96	2,893.28	12.67	2.53	2.25	0.70	1.58
				11/2	1000	7				

**ตารางที่ ก.1** คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

78



การหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง(Absorption coefficient), lpha

$$\alpha = \text{Absorbance} \cdot (4 \times 10^{-9})$$
$$= 2.14 \times 10^{-11}$$

$$\begin{split} \text{wašssrulWeeu(E}_{photon}) &= \frac{hc}{\lambda} \\ &= \frac{[4.13 \times 10^{-15}](\text{eV} \cdot \text{s}) \times [2.99 \times 10^8](\text{m/s}) \times 10^{-9}}{745.07(\text{m})} \\ &= 1.6403 \qquad \text{eV} \\ \text{eh} (\Omega \text{hv})^2 &= \left[ (2.14 \times 10^{-11})(1.6403) \right]^2 \\ &= 1.2266 \times 10^{-21} \\ \text{whins plot servins E}_{photon} ~ \text{hu} (\Omega \text{hv})^2 ~ \text{seldessing set} \\ \text{whins anniatures seldessing set} \\ \text{y} &= \text{mx} + c \\ \text{usionh} &= \text{E}_{s} \\ y &= (2.42 \times 10^{-17})(\text{x}) + (-1 \times 10^{-16}) \\ \text{white set} &= \frac{1 \times 10^{-16}}{2.42 \times 10^{-17}} \\ \text{white set} &= 4.1325 \qquad \text{eV} \end{split}$$

_	o	6	96	ه ر ۷	6
กร	การอาลองแย	າເສລລາເສ.າລ	າມາຍາຍເມືອງ	າມາທລະເລາຟສໄຊ	ിന
11.9	II I 9 J IPIG J PPM.	1 F () F I F I F F F I V C		OPMO 9 90 MPIPI	141

ข้อมูลเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

0.16	$m^2$
2.28	mA
0.73	V
10.37	%
	0.16 2.28 0.73 10.37

การจำลองการออกแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์

เมื่อนำเ	ซลล์มาต่อกับแบบ		
	อนุกรม	57	cells
	ขนาน	4,778	cells
จะได้แผ	เงเซล <mark>ล์แสงอาทิตย์ที่มี</mark>		
	พื้นที่รับแสง(A <sub>panel</sub> )	4.36	m²
	กระแสไฟฟ้าสูงสุ <mark>ด(I<sub>max, panel</sub>)</mark>	10.88	A°
	<mark>แรงดันไฟฟ้าสูงสุด</mark> (V <sub>max, panel</sub> )	41.60	V
	กำลังไฟฟ้าสูงสุด(P <sub>max, panel</sub> )	452.67	W
	ประสิทธิภาพแผง(PCE <sub>panel</sub> )	10.39	%

ก.6 การค<mark>ำนวณผลผลิตรายปีของเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์</mark> การเปลี่ยนห<mark>น่วยค่าความเข้มรังสีอาทิตย์จาก MJ/m<sup>2</sup>·day เป็น kWh/m<sup>2</sup>·day</mark>

ค่าความเข้มรังส <mark>ีอาทิตย์(H)</mark>	18.615	MJ/m²∙day
ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์(H)	$=\frac{18.615\times10^{6}(J)\times10^{3}}{3,600(s)(m^{2})}$	
	= 5.1708	kWh/m²∙day
การคำนวณผลผลิตรายปี		
พื้นที่ติดตั้ง(A <sub>install</sub> )	2,040.37	m <sup>2</sup>
พื้นที่รับแสงทั้งหมด(A <sub>sun, Total</sub> )	1,412.64	m²
ความเข้มแสงที่ STC (I <sub>SUN</sub> )	1,000	W/m <sup>2</sup>
พื้นที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (A <sub>panel</sub> )	4.36	m <sup>2</sup>
ค่าฟิลแฟกเตอร์ของแผง (FF <sub>panel</sub> )	$=\frac{P_{max}}{P_{t}} \times 100$	%

$$\begin{split} \dot{\mathsf{P}}^{i} \widehat{\mathsf{W}}_{\text{auwhieressum}} (\mathsf{FF}_{\mathsf{panel}}) &= \frac{468.44(\mathsf{W})}{555.59(\mathsf{W})} \times 100 \qquad \% \\ &= 84.34 \qquad \% \\ \\ \upsilon_{\mathsf{s}\mathsf{s}\mathsf{s}}^{\mathsf{s}} \widehat{\mathsf{s}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{s}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{s}} \widehat{\mathsf{s}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{s}} \widehat{\mathsf{s}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{s}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{s}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{s}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{s}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{s}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{s}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{s}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{s}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{s}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{s}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{n}}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{s}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{n}}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}^{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}} \widehat{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}^{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}} \widehat{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}} \widehat{\mathsf{n}}_{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}} \widehat{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n}}} \widehat{\mathsf{n}} \widehat{\mathsf{n$$

UNINE

# <u> พยาลั</u>ย

ภาคผนวก ข ผลงานทางวิชาการที่เผย<mark>แ</mark>พร่

83



#### Synthesized of Niobium and Tantalum co-doped TiO<sub>2</sub> with Low-Temperature process for Electron Transporting Layers in Planar Perovskite Solar Cell

Supakit Nilkhao<sup>1</sup>, Pipat Ruankham<sup>2</sup>, Duangmanee Wongratanaphisan<sup>2</sup>, Chawalit Bhoomanee<sup>2</sup>, Akarin Intaniwet<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> School of renewable Energy, Maejo University, Chiang Mai 50290, Thailand <sup>2</sup>Department of Physics and Materials Science, faculty of science, Chiang Mai university 50200, Thailand \*Corresponding Author E-mail: a.intaniwet@hotmail.co.th

#### ABSTRACT

Currently, Perovskite solar cells are continuously improving in power generation efficiency, stability in power generation, green energy, and low cost. The perovskite solar cell based on titanium dioxide (TiO<sub>2</sub>) electron transporting material is often prepared by a high-temperature process. This method has a difficult production, high cost, and danger. Generally, TiO<sub>2</sub> has low conductivity compared with ZnO and SnO<sub>2</sub> but TiO<sub>2</sub> has high stability better. Metal doping has the potential to improve the low conductivity of TiO<sub>2</sub> in particular. This study provides a method for preparing a TiO<sub>2</sub> electron transporting material with co-doped niobium (Nb) and tantalum (Ta) at low temperatures (<150 °C) to improve the electrical properties in perovskite solar cells based on the carbon electrode. The photovoltaic properties of perovskite solar cells with a 3:2 ratio of Nb:Ta doped-TiO<sub>2</sub> demonstrated the highest solar energy conversion efficiency of approximately 10.37 %. Aside from that, the crystalline structure was investigated using the x-ray diffraction (XRD) technique, and the optical properties were determined using ultraviolet-visible (UV-Vis) spectroscopy.

Keywords: TiO2 nanoparticles, Nb-Ta co-doped TiO2, low temperature process, carbon electrode

#### 1. INTRODUCTION

Thin-film solar cell technology is currently attracting a lot of interest as a popular solar cell material. Because they have less spacing requirements and may be utilized on a variety of surfaces, they are a good choice for flexible solar cells [1]. Particularly noteworthy is the suggestion of new solar cells that lower the requirement for silicon solar cells.

The perovskite solar cell is a thin-film solar cell with high power convection efficiency (PCE) [2] and power generation stability [3]. The structure of a perovskite solar cell is made up of an electrically conductive glass (F-doped SnO<sub>2</sub>: FTO), an electron transporting layer (ETL) such as  $TiO_2$  [4] or  $ZnO_2$  [5], a lightabsorbing material or active layer (perovskite), a hole transporting layer (HTL) such as Spiro-OMeTAD [6], and a conductive layer such as Au [7], Ag. For the purposes of this study,  $TiO_2$ was primarily used as an ETL. As a general rule,  $TiO_2$  synthesis for ETL was accomplished through the use of titanium tetrachloride (TiCl4) and hydrochloric acid (HCl) [8], which is a hazardous and time-consuming procedure. Additionally, this process requires the elimination of acid and the treatment of films at high temperatures [9].

This study focuses on the synthesis of  $TiO_2$  nanoparticles for ETL using a lowtemperature process that does not require the use of HCl acid [10]. Additional metal doping of  $TiO_2$  nanoparticles was done to improve their electrical properties, as demonstrated by codoped niobium [11] and tantalum [12]. The crystalline structure of the ETLs was determined using x-ray diffraction (XRD), and the optical property was determined using ultraviolet-



visible spectroscopy (UV-VIS). At the end of the process, the results of the perovskite solar cells were measured using the J-V formula.

#### 2. MATERIALS AND METHODS

2.1 Electron transporting layer preparation Preparation of TiO<sub>2</sub> electron transporting material with co-doped niobium (Nb), tantalum (Ta), and niobium (Nb) in different ratios of Ti:Nb:Ta was done in the following ratios: 100:00, 95:5:0, and 95:0:5 by %mol. During the preparation stage, NbCls and TaCls solutions are dissolved in high-purity ethanol (99.9%) for more than 24 h in ratios of 35:38:1 and 46:91:1 (mg:mL).

TiO2 NPs preparation, Solution A, 2.3 mL of titanium chloride (TiCl4), and 8 mL of ethanol were mixed in an ice bath below 0°C for 10 min. The solution A from the first step was added to 40 ml of benzyl alcohol and heated at 80°C for 4.30 h. After that, the solution was kept at room temperature for 12 h, called solution B. Precipitate solution B with 1.5 mL of diethyl ether (13.5 mL) and centrifuge at 4,000 rpm for 10 minutes. They were then washed with acetone and centrifuged twice for 10 minutes at 4,000 rpm. After that, it was sonicated for 2 hours at a temperature below 50°C with 4 mL of ethanol, called TiO2 NPs solution. Finally,  $2\,mL\,TiO_2\,NPs$  was mixed with  $14\,\mu L\,TIPD$  and stored for 12 hours. After cleaning the FTO glass with Alconox detergent, acetone, alcohol, and IPA using an ultrasonicator for 15 min each, the FTOs were heated at 130°C for 15 minutes. Finally, for 30 min, it was cleaned with UV-ozone. The glass was spun for 40 s with 70 µL of solution at a spin speed of 1,500 rpm. The film was then heated for 30 min at a surface temperature of 150°C. Before preparing the perovskite layer, the resulting film was heated in UV ozone for 30 minutes.

2.2 Perovskite solar cell fabrication

Perovskite precursor solution sterilized for 48 h with CsI 29.5 mg, FAI 97.9 mg, PbBr<sub>2</sub> 63.3 mg, and PbI<sub>2</sub> 248.7 mg in 425  $\mu$ L DMF and 95  $\mu$ L DMSO. The precursor solution was dropped

onto the ETL and spun at 1,000 rpm for 13 s, then increased to 4,000 rpm for 30 seconds. Finally, at the last 5 seconds, antisolvent was replaced with 180  $\mu$ L anisole. Heat the film at 100°C for 15 min.



TiO<sub>2</sub>, 3Nb:2Ta-TiO<sub>2</sub> and 5Ta-TiO<sub>2</sub> using ETL Perovskite solar cells





# 9" International Conference on Creative Technology



Figure 3 The light transmission of TiO<sub>2</sub>, 5% Nb-TiO<sub>2</sub>, 3% Ta-TiO<sub>2</sub>, and 5% Ta-TiO<sub>2</sub> films on FTO glass using air as baseline

#### Table 1 XRD Pattern peak (101) shift

Ratio	2Theta (degree)		
Pure-TiO <sub>2</sub>	25.25		
5Nb Doped-TiO2	25.08		
3Nb:2Ta Doped-TiO2	25.01		
5Ta Doped-TiO2	25.06		

HTL was then prepared with Spiro-OMeTAD dissolved in 400  $\mu$ L chlorobenzene, 4-TBP 11.52  $\mu$ L, and Li-TFSI 7  $\mu$ L. The coating was spun onto a perovskite layer at a volume of 50  $\mu$ L at 3,000 rpm for 30 s. Finally, the electrodes were compressed carbon film at 6 bars for 3 min at 50°C.

### 3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Physical properties

Figure 1 shows the XRD patterns of TiO<sub>2</sub> as an electron transport material (ETM) with different dopants. Based on the results, we discovered a sharp peak at 25.25 degrees for pure TiO<sub>2</sub> (black line). Because of the magnitude of the ion radius of niobium and tantalum, a peak shift is shown in table 1 (Ref. Code: 01-070-0413) after doping with 5% Nb-TiO<sub>2</sub>, 3Nb:2Ta-TiO<sub>2</sub>, and 5% Ta-TiO<sub>2</sub>. The change in the crystal plane caused by the lattice distance contributed to the peak shifting to a smaller angle, as shown in Figure 2. The light transmission of those ETLs was measured with a UV-Vis spectrophotometer



Figure 4 J-V Curve of Perovskite solar cells

Table 2 Energy gap of electron transmissionlayer thin film for Perovskite solar cell

Ratio	Energy gap (eV)		
Pure-TiO <sub>2</sub>	3.62		
5Nb Doped-TiO <sub>2</sub>	3.57		
3Nb:2Ta Doped-TiO2	3.46		
5Ta Doped-TiO <sub>2</sub>	3.51		

at scanning wavelengths ranging from 200 to 1,000 nm. TiO<sub>2</sub>, 5% Nb-TiO<sub>2</sub>, 3% Ta-TiO<sub>2</sub>, and 5% Ta-TiO<sub>2</sub> all have a similar proportion of transmission of nearly 80% show in the Figure 3. This means that all ETLs absorb very little light. As shown in Table 2, the results also determined the energy gap (Eg) of ETLs. It can be seen that the 3Nb:2Ta Doped-TiO<sub>2</sub> has the lowest Eg value because the doped niobium Nb<sup>5+</sup> ion loss with TiO<sub>2</sub> results in a smaller energy gap, which can improve electron mobility and thus increase the efficiency of PSCs

#### 3.2 Electrical properties

Table 3 shows the photovoltaic conversion efficiency (PCE). The average electrical value of PSCs with TiO<sub>2</sub> ETL are as follows: FF 63.22%,  $J_{sc}$  15.04 mA/cm<sup>2</sup>,  $V_{\infty}$  0.97 V. The average efficiency for Nb and Ta co-doping was 9.57% and 9.89%, respectively.  $J_{sc}$  were increased to 16.16 mA/cm<sup>2</sup> and 16.41 mA/cm<sup>2</sup>,



Respectively. Furthermore, Figures 4 and 5a-5d show that 3Nb:2Ta co-doped  $TiO_2$  has the best electrical properties, with an average efficiency of 10.37%,  $J_{sc}$  16.21 mA/cm<sup>2</sup>, and  $V_{oc}$  0.99 V. According to the data, co-doping has an effect on the efficiency of perovskite solar cells with an ion-radius of Nb and Ta atom similar to that of Ti atom to improve electrical properties of TiO<sub>2</sub>.

#### 4. CONCLUSIONS

With the optimization of Nb-doped TiO<sub>2</sub>, Ta-doped TiO<sub>2</sub>, and co-doped Nb and Ta, the ETMs were successfully synthesized at temperatures below 150°C. The XRD peak shift a confirms the doping, as the peaks were shifted to smaller angle as Nb and Ta replaced Ti atoms. In fact, both Nb and Ta atom have a larger ion radius than Ti atom, resulting in a reduction in



Figure 5 Result of Electrical properties for Perovskite solar cell

Fable 3. Electrical	properties f	or Perovskite	solar cells
---------------------	--------------	---------------	-------------

Ratio	PCE (%)	FF (%)	$Jsc(mA/cm^2)$	Voc(V)
Pure-TiO2	9.24±1.01	63.22±2.81	15.04±0.29	-0.97±0.03
5Nb Doped-TiO2	8.92±0.96	61.75±2.74	14.91±0.26	-0.96±0.03
3Nb:2Ta Doped-TiO2	10.37±0.92	64.81±5.86	16.21±0.19	-0.99±0.06
5Ta Doped TiO2	8.81±1.13	57.62±4.77	16.31±0.40	-0.94±0.04



The distance between the lattices and an effect on the crystal structure's plane, expressed in plane (101), with less displacement at an angle. The efficiency of PSCs was improved by doping Nb and Ta compared to 3Nb:2Ta Doped-TiO<sub>2</sub> with PCE of 10.37% versus Pure-TiO<sub>2</sub> with PCE of 9.24%. This study demonstrates a powerful strategy for preparing low-temperature efficient TiO<sub>2</sub> for flexible PSCs

#### 5. ACKNOWLEDGMENTS

The researcher would like to thank the School of Renewable Energy. Maejo University, Chiang Mai, which supports scholarships and research grants for researchers. Thank you to solar cell Research laboratory (SCRL) Department of Physics and Materials Science. Faculty of Science. Chiang Mai University, Chiang Mai, the support for research sites. And thanks to the central tool center Chiang Mai University, Chiang Mai for supporting the measuring instruments for this research.

#### 6. REFERENCES

- Kojima, A., Teshima, K., Shirai, Y. & Miyasaka, T. 2009. Organometal Halide Perovskites as Visible-Light Sensitizers for Photovoltaic Cells. Journal of the American Chemical Society, 131(17), 6050-6051.
- [2] Ren, X., Yang, D., Yang, Z., Feng, J., Zhu, X., Niu, J., Liu, Y., Zhao, W. & Liu, S. F. 2017. Solution-Processed Nb:SnO<sub>2</sub> Electron Transport Layer for Efficient Planar Perovskite Solar Cells. American Chemical Society Applied Materials & Interfaces, 9(3), 2421-2429.
- [3] Pathak, S. K., Abate, A., Ruckdeschel, P., Roose, B., Gödel, K. C., Vaynzof, Y., Santhala, A., Watanabe, S.-I, Hollman, D. J., Noel, N., Sepe, A., Wiesner, U., Friend, R., Snaith, H. J. & Steiner, U. 2014. Performance and Stability Enhancement of Dye-Sensitized and Perovskite Solar Cells

by A1 Doping of TiO<sub>2</sub>. Advanced Functional Materials, 24(38), 6046-6055.

- [4] Shih-Hsuan Chena, Shun-Hsiang Chana, Yen-Tung Lina, Ming-Chung Wu. 2018 Enhanced power conversion efficiency of perovskite solar cells based on mesoscopic Ag-doped TiO2 electron transport layer. Applied Surface Science, 469(2019), 18-26.
- [5] Md Arafat Mahmud, Naveen Kumar Elumalai, Mushfika Baishakhi Upama, Dian Eang, Kah Howe Chen, Matthew Wright, Cheng Xu, Faiazul Haque, Ashraf Uddin, Low temperature processed ZnO thin film as electron transport layer for efficient perovskite solar cells, Solar Energy Materials and Solar Cells, 159(2017), 251-264
- [6] Jing ma, Zhenhua Lin, Xing Guo, Long Zhou, Jie Su, Chunfu Zhang, Zhou Yang, Jingjing Chang, Shengzhiong Liu, Yua Hao, Low-Temperature Solution-Processed ZnO Electron Transport Layer for Highly Efficient and Stable Planar Perovskite Solar Cells with Efficiency Over 20%, Sol. RRL, 3(7), 1900096
- [7] Jacob Tse-Wei Wang, James M. Ball, Eva M. Barea, Antonio Abate, Jack A. Alexander-Webber, Jian Huang,† Michael Saliba,† Ivan Mora-Sero, Juan Bisquert, Henry J. Snaith, and Robin J. Nicholas, Low-Temperature Processed Electron Collection Layers of Graphene/TiO<sub>2</sub> Nanocomposites in Thin Film Perovskite Solar Cells, Nano Lett, 14(2014), 724-730
- [8] Liang, C., Li, P., Zhang, Y., Gu, H., Cai, Q., Liu, X., Wang, J., Wen, H. & Shao, G. 2017. Mild solution-processed metaldoped TiO<sub>2</sub> compact layers for hysteresisless and performance enhanced perovskite solar cells. Journal of Power Sources, 372(235-244).
- [9] Song, J., Li, S. P., Zhao, Y. L., Yuan, J., Zhu, Y., Fang, Y., Zhu, L., Gu, X. Q. & Qiang, Y. H. 2017. Performance enhancement of perovskite solar cells by



doping TiO<sub>2</sub> blocking layer with group VB elements. Journal of Alloys and Compounds, 694(1232-1238.

- [10] Cai, F., Yang, L., Yan, Y., Zhang, J., Qin, F., Liu, D., Cheng, Y.-B., Zhou, Y. & Wang, T. 2017. Eliminated hysteresis and stabilized power output over 20% in planar heterojunction perovskite solar cells by compositional and surface modifications to the low-temperatureprocessed TiO<sub>2</sub> layer. Journal of Materials Chemistry A, 5(19), 9402-9411.
- [11] Kim, D. H., Han, G. S., Seong, W. M., Lee, J.-W., Kim, B. J., Park, N.-G., Hong, K. S., Lee, S. & Jung, H. S. 2015. Niobium Doping Effects on TiO2 Mesoscopic Electron Transport Layer-Based Perovskite Solar Cells. ChemSusChem, 8(14), 2392-2398.
- [12] Ranjan, R., Prakash, A., Singh, A., Singh, A., Garg, A. & Gupta, R. K. 2018. Effect of tantalum doping in a TiO<sub>2</sub> compact layer on the performance of planar Spiro-OMeTAD free perovskite solar cells. Journal of Materials Chemistry A, 6(3), 1037-1047



#### บรรณานุกรม

- Abbasi, S., Wang, X., Tipparak, P., Bhoomanee, C., Ruankham, P., Liu, H., Wongratanaphisan, D. & Shen, W. 2023. Proper annealing process for a cost effective and superhydrophobic ambient-atmosphere fabricated perovskite solar cell. Materials Science in Semiconductor Processing, 155(107241.
- BQ SolarTech Co., L. 2023. BQ-144M 410W HALF-CELL High Efficiency Multi-busbar Cells. [Online]. Available http://www.bqsolartech.com/pd.jsp?id= 22&fromColId=2 (25 Fabruary).
- Cai, F., Yang, L., Yan, Y., Zhang, J., Qin, F., Liu, D., Cheng, Y.-B., Zhou, Y. & Wang, T. 2017.
   Eliminated hysteresis and stabilized power output over 2 0 % in planar heterojunction perovskite solar cells by compositional and surface modifications to the low-temperature-processed TiO2 layer. Journal of Materials Chemistry A, 5(19), 9402-9411.
- Chen, K. T., Hsu, C. H., Jiang, S. C., Liang, L. S., Gao, P., Qiu, Y., Wu, W. Y., Zhang, S., Zhu, W. Z. & Lien, S. Y. 2022. Effect of Annealing Temperature on Tantalum-Doped TiO<sub>2</sub> as Electron Transport Layer in Perovskite Solar Cells. IEEE Transactions on Electron Devices, 69(3), 1149-1154.
- Chen, X. & Mao, S. S. 2007. Titanium Dioxide Nanomaterials: Synthesis, Properties, Modifications, and Applications. **Chemical Reviews**, 107(7), 2891-2959.
- Chen, Y., Zhang, L., Zhang, Y., Gao, H. & Yan, H. 2018. Large-area perovskite solar cells – a review of recent progress and issues. **RSC Advances**, 8(19), 10489-10508.
- Elumalai, N. K., Mahmud, M. A., Wang, D. & Uddin, A. 2016. Perovskite Solar Cells: Progress and Advancements. **Energies**, 9(11). Available
- He, J., Du, Y.-e., Bai, Y., An, J., Cai, X., Chen, Y., Wang, P., Yang, X. & Feng, Q. 2019. Facile
   Formation of Anatase/Rutile TiO<sub>2</sub> Nanocomposites with Enhanced Photocatalytic
   Activity. Molecules, 24(16). Available
- Huang, H., Zhang, X., Gui, R., Zhao, C., Guo, J., Maung, Y. M., Yin, H., Ma, W. & Yuan, J. 2023. High-Efficiency Perovskite Quantum Dot Photovoltaic with Homogeneous

Structure and Energy Landscape. Advanced Functional Materials, n/a(n/a), 2210728.

- Ibn-Mohammed, T., Koh, S. C. L., Reaney, I. M., Acquaye, A., Schileo, G., Mustapha, K. B. & Greenough, R. 2017. Perovskite solar cells: An integrated hybrid lifecycle assessment and review in comparison with other photovoltaic technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 80(1321-1344.
- Ke, W., Fang, G., Wang, J., Qin, P., Tao, H., Lei, H., Liu, Q., Dai, X. & Zhao, X. 2014.
  Perovskite Solar Cell with an Efficient TiO<sub>2</sub> Compact Film. ACS Applied Materials
  & Interfaces, 6(18), 15959-15965.
- Khan, M. I., Mukhtar, A., Alwadai, N., Irfan, M., Haq, I.-u., Albalawi, H., Almuqrin, A. H.,
   Almoneef, M. M. & Iqbal, M. 2022. Improving the Structural, Optical and
   Photovoltaic Properties of Sb- and Bi- Co-Doped MAPbBr<sub>3</sub> Perovskite Solar Cell.
   Coatings, 12(3). Available
- Kim, D. H., Han, G. S., Seong, W. M., Lee, J.-W., Kim, B. J., Park, N.-G., Hong, K. S., Lee, S. & Jung, H. S. 2015. Niobium Doping Effects on TiO<sub>2</sub> Mesoscopic Electron Transport Layer-Based Perovskite Solar Cells. **ChemSusChem**, 8(14), 2392-2398.
- Kojima, A., Teshima, K., Shirai, Y. & Miyasaka, T. 2009. Organometal Halide Perovskites as Visible-Light Sensitizers for Photovoltaic Cells. Journal of the American Chemical Society, 131(17), 6050-6051.
- Li, M., Zhao, Y., Zhu, L., Song, J. & Qiang, Y. 2019. Performance enhancement of perovskite solar cells via Nb/Ta-doped TiO<sub>2</sub> mesoporous layers. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 30(9), 9038-9044.
- Li, R., Huo, X., Han, X., Wang, Z., Zhang, M. & Guo, M. 2021. Facile synthesis of ordered Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> coated TiO<sub>2</sub> nanorod arrays for efficient perovskite solar cells. **Applied Surface Science**, 542(148728.
- Liang, C., Li, P., Zhang, Y., Gu, H., Cai, Q., Liu, X., Wang, J., Wen, H. & Shao, G. 2017. Mild solution-processed metal-doped TiO<sub>2</sub> compact layers for hysteresis-less and performance-enhanced perovskite solar cells. Journal of Power Sources, 372(235-244.
- Linsebigler, A. L., Lu, G. & Yates, J. T., Jr. 1995. Photocatalysis on TiO<sub>2</sub> Surfaces: Principles, Mechanisms, and Selected Results. **Chemical Reviews**, 95(3), 735-758.

- Ma, Z., Zhou, W., Huang, D., Liu, Q., Xiao, Z., Jiang, H., Yang, Z., Zhang, W. & Huang, Y.
   2020. Nicotinamide as Additive for Microcrystalline and Defect Passivated
   Perovskite Solar Cells with 21.7% Efficiency. ACS Applied Materials & Interfaces, 12(47), 52500-52508.
- Pathak, S. K., Abate, A., Ruckdeschel, P., Roose, B., Gödel, K. C., Vaynzof, Y., Santhala, A., Watanabe, S.-I., Hollman, D. J., Noel, N., Sepe, A., Wiesner, U., Friend, R., Snaith, H. J. & Steiner, U. 2014. Performance and Stability Enhancement of Dye-Sensitized and Perovskite Solar Cells by Al Doping of TiO<sub>2</sub>. Advanced Functional Materials, 24(38), 6046-6055.
- Prathan, A., Sanglao, J., Wang, T., Bhoomanee, C., Ruankham, P., Gardchareon, A. & Wongratanaphisan, D. 2020. Controlled Structure and Growth Mechanism behind Hydrothermal Growth of TiO Nanorods. Scientific Reports, 10(1), 8065.
- Qin, X., Liu, J., Teng, G., Liu, B., Xie, Y., Ma, L. & Hu, D. 2023. Design of blueberry anthocyanin/TiO<sub>2</sub> composite layer-based photoanode and N-doped porous blueberry-derived carbon-loaded Ni nanoparticle-based counter electrode for dye-sensitized solar cells. **RSC Advances**, 13(11), 7267-7279.
- Ranjan, R., Prakash, A., Singh, A., Singh, A., Garg, A. & Gupta, R. K. 2018. Effect of tantalum doping in a TiO<sub>2</sub> compact layer on the performance of planar spiro-OMeTAD free perovskite solar cells. Journal of Materials Chemistry A, 6(3), 1037-1047.
- Ren, X., Yang, D., Yang, Z., Feng, J., Zhu, X., Niu, J., Liu, Y., Zhao, W. & Liu, S. F. 2017.
   Solution-Processed Nb:SnO<sub>2</sub> Electron Transport Layer for Efficient Planar
   Perovskite Solar Cells. ACS Applied Materials & Interfaces, 9(3), 2421-2429.
- Shi, B., Liu, B., Luo, J., Li, Y., Zheng, C., Yao, X., Fan, L., Liang, J., Ding, Y., Wei, C., Zhang, D., Zhao, Y. & Zhang, X. 2017. Enhanced light absorption of thin perovskite solar cells using textured substrates. Solar Energy Materials and Solar Cells, 168(214-220.
- Song, J., Li, S. P., Zhao, Y. L., Yuan, J., Zhu, Y., Fang, Y., Zhu, L., Gu, X. Q. & Qiang, Y. H. 2017. Performance enhancement of perovskite solar cells by doping TiO® blocking layer with group VB elements. Journal of Alloys and Compounds, 694(1232-1238.
- Sun, R., Wang, T., Fan, Q., Wu, M., Yang, X., Wu, X., Yu, Y., Xia, X., Cui, F., Wan, J., Lu, X., Hao, X., Jen, A. K. Y., Spiecker, E. & Min, J. 2023. 18.2% - efficient ternary allpolymer organic solar cells with improved stability enabled by a chlorinated guest polymer acceptor. Joule, 7(1), 221-237.
- Tavakoli, M. M., Yadav, P., Tavakoli, R. & Kong, J. 2018. Surface Engineering of TiO<sub>2</sub> ETL for Highly Efficient and Hysteresis-Less Planar Perovskite Solar Cell (21.4%) with Enhanced Open-Circuit Voltage and Stability. Advanced Energy Materials, 8(23), 1800794.
- Wang, H., Zhao, C., Yin, L., Li, X., Tu, X., Lim, E. G., Liu, Y. & Zhao, C. Z. 2021. W-doped TiO<sub>2</sub> as electron transport layer for high performance solution-processed perovskite solar cells. Applied Surface Science, 563(150298.
- Xu, F., Zhang, T., Li, G. & Zhao, Y. 2017. Synergetic Effect of Chloride Doping and CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbCl<sub>3</sub> on CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub>-xCl<sub>x</sub> Perovskite-Based Solar Cells. ChemSusChem, 10(11), 2365-2369.
- Zare Bidaki, A., Abdizadeh, H., Pourshaban, E., Shadabroo, M. S. & Golobostanfard, M. R. 2022. Comparing the planar and porous Nb-doped TiO<sub>2</sub> photoanode of triple cation perovskite solar cells. **Materials Science in Semiconductor Processing**, 138(106259.
- Zhang, H., Shi, J., Xu, X., Zhu, L., Luo, Y., Li, D. & Meng, Q. 2016. Mg-doped TiO<sub>2</sub> boosts the efficiency of planar perovskite solar cells to exceed 19%. Journal of Materials Chemistry A, 4(40), 15383-15389.
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2564. ผลการตรวจวัดข้อมูลความเข้มรังสีดวง อาทิตย์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562.[Online]. Available http://www.irradiancedata. dede.go.th:8080/report (27 มกราคม).
- ละครไทย, อ. 2018. ฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์เจืออะลูมินัมที่เตรียมด้วยเทคนิครีแอคทีฟดีซีแมกนีตรอน สปัตเตอริงโดยโหมดโลหะ โหมดทรานซิชัน และโหมดออกไซด์. KKU Science Journal, 47(2), 327-338.
- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน. (2562). แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (PDP2018). Retrieved. from.





## ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล เกิดเมื่อ ประวัติการศึกษา นายศุภกิตติ์ นิลขาว 20 มิถุนายน 2539 ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลวชิร มัธยมศึกษา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน

